日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年11月14日

--

Application Number:

特願2003-385399

[ST. 10/C]:

出

[JP2003-385399].

RECEIVED 1 1 MAR 2004

WIPO PCT

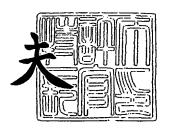
出 願 人
Applicant(s):

田辺製薬株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月27日

今井康





【書類名】 特許願 【整理番号】 A00-4903 特許庁長官殿 【あて先】 【国際特許分類】 C07D487/00 【発明者】 埼玉県さいたま市桜区中島1丁目4番8号コーポレート浦和中島 【住所又は居所】 1 - 4 0 4【氏名】 高室 巌 【発明者】 【住所又は居所】 埼玉県川口市朝日6丁目22番28号 【氏名】 関根 康雄 【発明者】 【住所又は居所】 兵庫県芦屋市業平町7-23-501 【氏名】 坪井 康範 【発明者】 【住所又は居所】 埼玉県さいたま市中央区八王子3-5-11 【氏名】 能城 広司 【発明者】 【住所又は居所】 埼玉県戸田市川岸2丁目2番50号 田辺製薬株式会社戸田事業 所内 【氏名】 谷口 弘之 【特許出願人】 【識別番号】 000002956 【氏名又は名称】 田辺製薬株式会社 【代理人】 【識別番号】 100107629 【弁理士】 【氏名又は名称】 中村 敏夫 【電話番号】 06-6300-2726 【選任した代理人】 【識別番号】 100115473 【弁理士】 【氏名又は名称】 石津 義則 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 016322 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0303217 【包括委任状番号】 0203318



【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

一般式[I]:

【化1】

(式中、R¹は、

- (A) 置換されたアリール基、
- (B) 置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、
- (C) 置換されていてもよいアミノ基、
- (D) 置換されたシクロ低級アルキル基または
- (E) 置換されたヘテロアリール基、

R²は、

- (a) 置換されていてもよいアリール基又は
- (b) 置換されていてもよいヘテロアリール基、

Yは単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、

Zは-CO-又は-CH2 -で示される基、

Qは低級アルキレン基、

aは0又は1を表す)

で示される化合物又はその薬理的に許容し得る塩。

【請求項2】

 $R^1 \dot{m}$

- (A)下記(i)乃至(x)から選ばれる1乃至3個の基で置換されたアリール基、
- (i)水酸基;
- (i i) ハロゲン原子;
- (i i i) 低級アルキル基;

(iv) 水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルカルがモイル基、水酸基で置換されていてもよい低級アルカノイル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、低級アルコキシ低級アルカノイル基、低級アルコキシ低級アルカノイル基、低級アルコキシカルボニル基、シクロ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルキル基、エリール低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルキルスルホニル基、アリール低級アルキル基(当該基のアリール部分はモノもしくはジ低級アルキルをで置換されていてもよいチオカルバモイル基、ヘテロアリールカルボニル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基及びアリールスルホニル基(当該基のアリール部分はモノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよい)から選ばれる1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基:

(v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基(当該基のアルキル部分はアリール基で置換されていてもよい)、低級アルキル基で置換されていてもよいヘテロアリール基及び低級アルキル基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基:

(vi)水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アル コキシカルボニル基、低級アルコキシ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキル カルバモイル基、低級アルコキシ低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシ低級アル



キル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、アリール低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、シクロ低級アルキル低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;

(vii) 水酸基、水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基及びカルバモイル基から選ばれる基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基;

(viii) 低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、ヘテロアリール基置換低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基;

(ix)低級アルキル基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基(該含窒素脂肪族複素単環式基は酸素原子を介してアリール基部分に結合していてもよい);

(x) ニトロ基;

(xi) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよいシクロ低級アルキルオキシ基:

(x i i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルケニル基;

(x i i i) 含窒素脂肪族複素単環式基で置換されていてもよい低級アルキニル基;

(xiv) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基;および

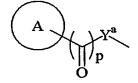
(xv)シクロ低級アルキル低級アルコキシ基(当該基のシクロ低級アルキル部分はモノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基で置換されていてもよい)、

- (B) 低級アルキル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、低級アルコキシ低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、ヘテロアリール基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、
 - (C) 下記(i) 乃至(i v) から選ばれる基で置換されたシクロ低級アルキル基、
- (i)低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、低級アルケノイル基、ヘテロアリールカルボニル基、アリールカルボニル基、低級アルキルチオカルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基及びシクロ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基;
- (ii) 低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基、全窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、ヘテロアリール基置換低級アルキル基、低級アルカノイル基、ヘテロアリールカルボニル基(当該基のヘテロアリール部分は低級アルキル基で置換されていてもよい)、シクロ低級アルキルカルボニル基、アリール低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、エノもしくはジ低級アルキルカルバモイル基及びアリールカルボニル基(当該基のアリール部分はハロゲン原子で置換されていてもよい)から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;
- (i i i) 水酸基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基;
- (iy) 含窒素複素単環式基置換低級アルキル基(該含窒素脂肪族複素単環式基は、低級アルキル基およびカルバモイル(もしくはチオカルバモイル) 基から選ばれる基で置換されていてもよい);及び
 - (v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基、
 - (D) 低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ基、或いは
 - (E) 下記(i) 乃至(ix) から選ばれる基で置換されたヘテロアリール基、



- (i)低級アルキル基及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;
- (ii)シクロ低級アルキルカルボニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、低級アルケノイル基、モノもしくはジ低級アルキルチオカルバモイル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイル基及び低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基;
- (i i i) 低級アルキル基、含窒素複素単環式基置換低級アルキル基及びモノもしくはジ 低級アルキルアミノ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル 基:
 - (i v) ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基:
 - (v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基:
 - (vi)オキソ基:および
 - (vii)下式:

【化2】



(式中、環Aは低級アルキル基で置換されていてもよく、かつベンゼン環と縮合していてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、Y^aは単結合手、低級アルキレン基または低級アルケニレン基、pは0または1を表す)

で示される基、

R²が、

- (a) 低級アルキル基、低級アルコキシ基及びモノもしくはジ低級アルキルアミノ基から 選ばれる同一又は異なる1~3個の基で置換されてもよいヘテロアリール基、又は
- (b) 低級アルキル基、ハロゲン原子、ハロゲノ低級アルコキシ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基、ニトロ基及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる同一又は異なる1~3個の基で置換されていてもよいアリール基である請求項1記載の化合物。

【請求項3】

 \mathbb{R}^1 および \mathbb{R}^2 におけるアリール基が、フェニル基または、ナフチル基である請求項 2 記載の化合物。

【請求項4】

R¹ およびR² における含窒素脂肪族複素単環式基が4万至8員含窒素脂肪族複素単環式 基である請求項2記載の化合物。

【請求項5】

含窒素脂肪族複素単環式基がアゼチジニル基、ピロリジニル基、イミダゾリジニル基、ピラゾリジニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、アゼピニル基、ジアゼピニル基、アゼオシニル基又はモルホリニル基である請求項4記載の化合物。

【請求項6】

 R^1 および R^2 におけるヘテロアリール基が 5 乃至 10 員の単環式もしくは二環式ヘテロアリール基である請求項 2 記載の化合物。

【請求項7】

ヘテロアリール基がピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、チア ゾリル基、イソチアゾリル基、イソオキサゾリル基、ピリジル基、ジヒドロピリジル基、 ピラジニル基、ピリミジニル基、テトラヒドロピリミジニル基、フロピリミジニル基、ピ リダジニル基、イミダゾリジニル基、インドリル基、キノリル基、イソキノリル基、プリ ニル基、1H-インダゾリル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、キノキサリニル基、 フタラジニル基又はプテリジニル基から選ばれる含窒素へテロアリール基、或いはフリル



基、ピラニル基、チエニル基、ベンゾフリル基及びベンゾチエニル基から選ばれる含硫黄もしくは含酸素へテロアリール基である請求項6記載の化合物。

【請求項8】

Yが単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、Zが-CO-、R²が低級アルキル基及びハロゲン原子で置換されたフェニル基、低級アルコキシフェニル基、低級アルコキシ基置換へテロアリール基、又は低級アルキル基置換へテロアリール基、qが0である請求項2乃至7のいずれかーに記載の化合物。

【請求項9】

Yが単結合手、Zが $-CH_2-$ 、 R^2 が低級アルコキシフェニル基、qが0である請求項 2乃至7のいずれかーに記載の化合物。

【請求項10】

- R^{1} が(1) 下記(i)~(i i i) から選ばれる基で置換されたフェニル基、
- (i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる 基で置換された低級アルコキシ基:
- (ii) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換された低級アルキル基;及び
- (i i i) 低級アルキル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルコキシカルボニル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基、低級アルカノイル基及び低級アルケノイル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、
 - (2) 下記(i)~(i i i) から選ばれる基で置換されたシクロ低級アルキル基、
- (i)低級アルキル及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ低級アルキル基;
- (ii)水酸基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基;及び
- (iii)低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、ヘテロアリールカルボニル基、低級アルキルチオカルバモイル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、或いは
- (3) 低級アルキル基で置換された含窒素脂肪族複素単環式基、
- R^2 が低級アルコキシフェニル基、低級アルキル基置換へテロアリール基又は低級アルコキシ基置換へテロアリール基、
- Qがメチレン基である請求項8又は9記載の化合物。

【請求項11】

- R^{1} が(1) 下記(i) ~ (i i i) から選ばれる基で置換されたフェニル基、
- (i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基;
- (ii) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基:及び
- (i i i) シクロ低級アルキルカルボニル基及びモノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、
- (2) 下記(i)~(i i i) から選ばれる基で置換されたシクロ低級アルキル基、
- (i)低級アルキル及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ低級アルキル基:
- (ii) 5もしくは6員含窒素脂肪族複素単環式基:及び
- (i i i) 低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基及びヘテロアリールカルボニル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、或いは
- (3) 低級アルキル基で置換された含窒素脂肪族複素単環式基、
- R² が低級アルコキシフェニル基、低級アルキル基置換ヘテロアリール基又は低級アルコキシ基置換ヘテロアリール基、
- Yが単結合手又は低級アルケニレン基、及び
- Zが-CO-である請求項8記載の化合物。

【請求項12】



 R^2 がエトキシフェニル基、エトキシピリジル基、プロピルピリジル基又はプロピルチアゾリル基である請求項10または11記載の化合物。

【請求項13】

1-(3-x)+2 (3 - x - x + 2) -4-[4-[4-[2-(ジメチルアミノ) x - x + 2] ベンゾイル] ピペラジン-1-4ル] -1 H - ピラゾロ [3, 4 - d] ピリミジン; 1-(3-x)+2 (3 - x - x + 2) -4-[4-[4-[2-(1-2)] (1 - 2) x - x + 2]

ィー (3ーエトヤンペンシル) ー4ー [4ー [4ー [2ー (1ーピペリシル) エトヤシ ベンゾイル] ピペラジンー1ーイル] ー1Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x) + 3-x +

1-(3-x) + シベンジル) -4-[4-(3-x) (ジエチルアミノメチル) ベンゾイル [3,4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-(1-2)ロリジニルメチル) ベンゾイル] ピペラジン-1-1 -1 H-2ラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[N-()シュープロピルカルボニル) -N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] -1H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-[N-[(2-x)++シx)]カルボニル] -N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジンー1-4ル] -1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[(1-プロピルピペリジン-4-イル) カルボニル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x) (3-x) (3-x) (1-x) (1

1-(3-x)+2 (ジメチルアミノメチル) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジンー1-1 (1-1) 1-1 (1-1

1-(3-x)+2 (1-y+2) -4-[4-[6]+2 (1-y+2) -4-(1-y+2) (1-y+2) -1 (1-y

1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[(E)-3-(1-4)] ローインプロピルピペリジンー4ーイル) アクリロイル] ピペラジンー1ーイル] ー1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-[3-(ジメチルアミノ)-2, 2-ジメチルプロピルオキシ] ベンゾイル] ピペラジン<math>-1-4ル] -1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-[(6-プロピルピリジン-2-イル) メチル] -4-[4-[4-[3-(ジメチルアミノ) -2, 2-ジメチルプロピルオキシ] ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] -1H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

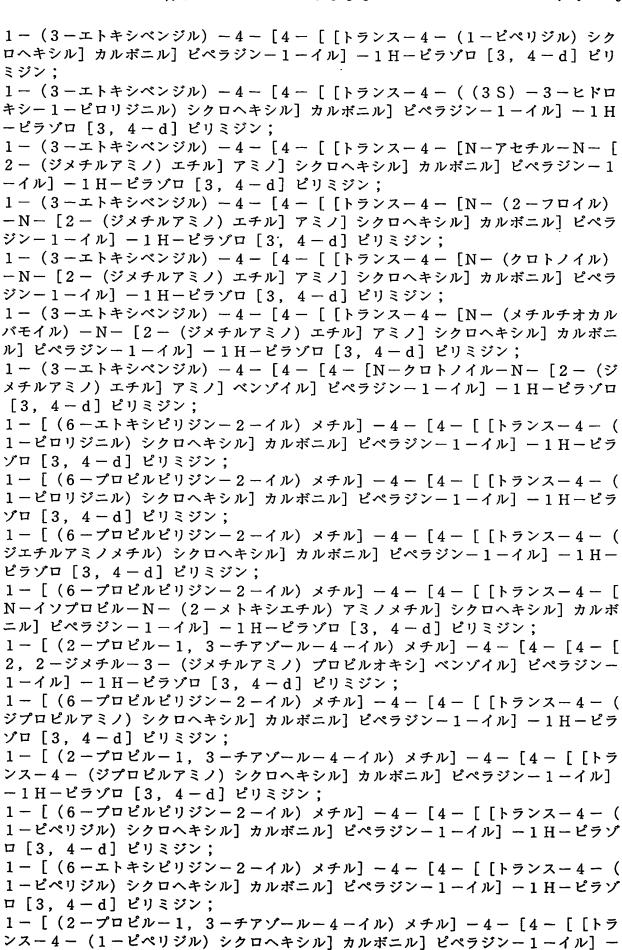
1-(3-x) (3-x) + シベンジル) -4-[4-[4-[N-x] (1-ピロリジニル) エチル] アミノ] ベンソイル] ピペラジンー1ーイル] -1 Hーピラゾロ[3,4-d] ピリミジン;

1-(3-エトキシベンジル) -4-[4-[4-[N-アセチル-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンソイル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3,4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-(x+y)] ペンゾイル] ピペラジン-1-4ル] -1 H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

出証特2004-3014337







1 H - ピラゾロ [3, 4 - d] ピリミジン;

1-(3-x)+2 (ステンジル) -4-[4-[[-]+2)+2]+4-(x+2)+2 (ステルアミノ) シクロ (スキシル) カルボニル] ピペラジンー1-(x)+2 (カーピラゾロ [3,4-d] ピリミジン:

またはそれらの薬理的に許容し得る塩。

【請求項14】

一般式 [II]:

【化3】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ N & & & \\ N & & & \\ \end{array}$$

(式中、 R^2 は置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基、Qは低級アルキレン基を表す。)

で示される化合物又はその塩と、一般式 [I I I] :

$$R^{1} - (O)_{q} - Y - COOR^{3}$$
 [III]

(式中、 R^1 は置換されたアリール基、置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、置換されていてもよいアミノ基、置換されたシクロ低級アルキル基または置換されたヘテロアリール基、Yは単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、 R^3 は水素原子、低級アルキル基又はベンジル基、Qは0又は1を表す。)・

で示される化合物又はその塩とを反応させることを特徴とする、一般式[I-A]:

【化4】

(式中、記号は前記と同一意味を表す。)

で示されるピラゾロピリミジン化合物の製法。

【請求項15】

一般式[II]:

【化5】

(式中、R² は置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基、Qは低級アルキレン基を表す。)

·で示される化合物又はその塩と一般式 [IV]:

$$R^{1} - (O)_{q} - Y - C H O$$
 [IV]

(式中、R¹ は置換されたアリール基、置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、置換されていてもよいアミノ基、置換されたシクロ低級アルキル基または置換されたヘテロアリール基、Yは単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、qは0又は1を表す。)

で示されるアルデヒド化合物とを反応させることを特徴とする、一般式 [I-B]:



(式中、記号は前記と同一意味を有する。) で示されるピラゾロピリミジン化合物の製法。

【請求項16】

一般式 [V]:

【化7】

HOOC
$$N = N$$
 [V]

(式中、 R^2 は置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基、Qは低級アルキレン基を表す。)

で示されるカルボン酸化合物又はその塩と、一般式 [VI]:

$$R^{1} - H$$
 [VI]

(式中、R¹¹ は低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基を表す。)

で示されるアミン化合物又はその塩とを反応させることを特徴とする、一般式 [I-C]

$$R^{11}CO$$

N

N

N

[I-C]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。) で示されるピラゾロピリミジン化合物の製法。

【請求項17】

一般式[VII]:

【化9】

(式中、R² は置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリー 出証特2004-3014337



ル基、Qは低級アルキレン基、 W^1 は反応性残基を表す。) で示される化合物と一般式 [VIII]:

【化10】

$$R^{12}$$
NH [VIII]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるピペリジン化合物又はその塩とを反応させるか、或いは、一般式[II]:

【化11】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ N & & & \\ N & & & \\ N & & & \\ \end{array}$$

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩と一般式 [IX]:

【化12】

$$\begin{array}{c}
W^1 \\
N
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
IX
\end{bmatrix}$$

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを反応させることを特徴とする一般式 [I-D]:

【化13】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。) で示されるピラゾロピリミジン化合物の製法。



【書類名】明細書

【発明の名称】ピラゾロピリミジン化合物およびその製法

【技術分野】

[0001]

本発明は、優れた小コンダクタンス型 Ca^{2+} 依存性カリウム(SK)チャネル遮断作用を有し医薬として有用な新規ピラゾロピリミジン化合物又はその薬理的に許容し得る塩に関する。

【背景技術】

[0002]

 Ca^{2+} 依存性カリウムチャネルは、少なくとも3つのタイプ:大(BK)、中(IK) および小(SK)に分類されている。これらのカリウムチャネルは細胞内 Ca^{2+} 濃度の上昇によって活性化される。BKおよびIKチャネルは、細胞内 Ca^{2+} の他に膜電位の変化にも感応性を示すが、SKチャネルは有意な膜電位感応性を持たないことを特徴とする。また、SKチャネルはその低い単一チャネルコンダクタンス(6-20pS)とアパミンに対する高い感応性によって特徴付けられている。

[0003]

SKチャネルは、神経や筋などの興奮性細胞だけでなく、肝や血球などの多種多様な細胞に存在し、化学伝達物質の遊離、筋収縮、分泌などの細胞機能に関与する。

[0004]

SKチャネルに対する選択的遮断剤としては、アパミンがよく知られており、その薬理作用としては、消化管の運動輸送機能の亢進(非特許文献1)や、学習記憶障害の改善(非特許文献2)および強制水泳試験における無動時間の短縮(非特許文献3)が報告されている。また、筋緊張性ジストロフィーの患者では、骨格筋におけるアパミンの特異的結合部位の存在およびアパミンの投与による症状軽減が報告されている(非特許文献4)。さらに、SKチャネルのサブタイプの一つであるSK3を強制発現させたマウスでは、低酸素分圧下において呼吸機能障害を発現することが報告されている(非特許文献5)。

[0005]

[0006]

【特許文献1】国際公開特許WO00/01676号

[0007]

【特許文献2】国際公開特許WO97/48705号

【特許文献3】米国特許US5866562号

【特許文献4】国際公開特許WO02/79189号

【非特許文献 1】S. A. Waterman and M. Costa, J. Ph Z siolog Z 477, 459-468, 1 994; N. Spencer et al., J. Ph Z siolog Z 517, 889-898, 1999

【非特許文献 2】S. Ikonen et al., Eur. J. Pharmacol. 347, 13-21, 1998; C. Ghelardini et al., Br. J. Pharmacol. 123, 1079-1084, 1998

【非特許文献 3】 N. Galeotti et al., Br. J. Pharmacol. 126, 1653-1659, 1999 【非特許文献 4】 J.F. Renaud et al., Nature 319, 678-680, 1986; M.I. Behrens et al., Muscle & Nerve 17, 1264-1270, 1994

【非特許文献 5】C. T. Bond et al., Science 289, 1942-1946, 2000



【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明の目的は、優れたSKチャネル遮断作用を有し、医薬として有用な新規ピラゾロ ピリミジン化合物を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明は、一般式 [I] :

[0010]

【化1】

[0011]

(式中、R¹は、

- (A) 置換されたアリール基、
- (B) 置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、
- (C) 置換されていてもよいアミノ基、
- (D) 置換されたシクロ低級アルキル基、または
- (E) 置換されたヘテロアリール基、

R²は、

- (a) 置換されていてもよいアリール基、又は
- (b) 置換されていてもよいヘテロアリール基、

Yは単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、

Zは−СО−又は−СН2 −で示される基、

Qは低級アルキレン基、

qは0又は1を表す)

で示される化合物又はその薬理的に許容し得る塩に関する。

[0012]

本発明の目的化合物 [I] において、 R^1 が (A) 置換されたアリール基である場合、 当該アリール基上の置換基としては、

- (i)水酸基;
- (i i) ハロゲン原子;
- (i i i) 低級アルキル基:

(iv) 水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルカルボニルスと、水酸基で置換されていてもよい低級アルカノイル基、人はジ低級アルキルカルボニル基、低級アルコキシ低級アルカノイル基、低級アルコキシの世に級アルカルボニル基、シクロ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルキル基、でリール低級アルキル基(当該基のアリール部分はモノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルケノイル基、低級アルキル基で置換されていてもよいチオカルバモイル基、ヘテロアリールカルボニル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基及びアリールスルホニル基(当該基のアリール部分はモノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよい)から選ばれる1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基;

(v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基(当該基のアルキル部分はアリール基で置換



されていてもよい)、低級アルキル基で置換されていてもよいヘテロアリール基及び低級 アルキル基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換され ていてもよい低級アルコキシ基;

(vi)水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルカルボニル基、低級アルコキシ低級アルカノイル基、低級アルコキシ低級アルキルルボニル基、低級アルコキシ低級アルキル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、アリール低級アルキル基、シクロ低級アルキル低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;

(vii) 水酸基、水酸基で置換されていてもよい低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基及びカルバモイル基から選ばれる基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基:

(viii)低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、ヘテロアリール基置換低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基;

(ix)低級アルキル基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基(該含窒素脂肪族複素単環式基は酸素原子を介してアリール基部分に結合していてもよい);および

(x) ニトロ基; (xi) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよいシクロ低級アルキ

ルオキシ基; (x i i)モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルケニル基;

(x i i i) 含窒素脂肪族複素単環式基で置換されていてもよい低級アルキニル基;

(xiv) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基;および

(x v) シクロ低級アルキル低級アルコキシ基(当該基のシクロ低級アルキル部分はモノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基で置換されていてもよい)、から選ばれる同一もしくは異なる1~3個の基があげられる。

[0013]

本発明の目的化合物 [I] において、R^I が(B)置換されていてもよい含窒素脂肪族 複素単環式基である場合、当該含窒素脂肪族複素単環式基上の置換基としては、例えば、 低級アルキル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、モノもしくはジ低 級アルキルアミノ低級アルカノイル基、低級アルコキシ低級アルキル基、モノもしくはジ 低級アルキルアミノ低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、ヘテロアリール基及び含窒 素脂肪族複素単環式基から選ばれる基があげられる。

[0014]

本発明の目的化合物 [I] において、 R^1 が (C) 置換されたシクロ低級アルキル基である場合、当該シクロ低級アルキル基上の置換基としては、

(i) 低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、低級アルケノイル基、ヘテロアリールカルボニル基、アリールカルボニル基、低級アルキルチオカルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基及びシクロ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基;

(i i) 低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルカノイル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、ヘテロアリール基置換低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基、低級アルカノイル基、ヘテロアリールカルボニル基(当該基のヘテロアリール部分は低級アルキル基で置換されていてもよい)、シ



クロ低級アルキルカルボニル基、アリール低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、シクロ低級アルキル低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイル基及びアリールカルボニル基(当該基のアリール部分はハロゲン原子で置換されていてもよい)から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;

- (i i i) 水酸基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基:
- (iv) 含窒素複素単環式基置換低級アルキル基(該含窒素脂肪族複素単環式基は、低級アルキル基およびカルバモイル(もしくはチオカルバモイル) 基から選ばれる基で置換されていてもよい);及び
- (v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基、から選ばれる基があげられる。

[0015]

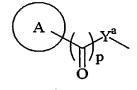
本発明の目的化合物 [I] において、 R^1 が (D) 置換されていてもよいアミノ基である場合、当該アミノ基上の置換基としては、例えば、低級アルキル基があげられる。

[0016]

本発明の目的化合物 [I] において、 R^1 が (E) 置換されたヘテロアリール基である場合、当該ヘテロアリール基の置換基としては、

- (i)低級アルキル基及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ低級アルキル基;
- (ii)シクロ低級アルキルカルポニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、低級アルケノイル基、モノもしくはジ低級アルキルチオカルバモイル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイル基及び低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基;
- (iii)低級アルキル基、含窒素複素単環式基置換低級アルキル基及びモノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基;
- (iv)ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基;
- (v) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基:
- (vi)オキソ基;および
- (vii)下式:
 - [0017]

【化2】



[0018]

(式中、環Aは低級アルキル基で置換されていてもよく、かつベンゼン環と縮合していてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、Y^aは単結合手、低級アルキレン基または低級アルケニレン基、pは0または1を表す)

で示される基、

から選ばれる基があげられる。

[0019]



基及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる同一もしくは異なる1~3個の基があげられる。

[0020]

 R^1 および R^2 におけるアリール基としては、例えば、フェニル基またはナフチル基の如き単環式または二環式アリール基等があげられる。

[0021]

R¹ およびR² における含窒素脂肪族複素単環式基としては、例えば、アゼチジニル基、ピロリジニル基、イミダゾリジニル基、ピラゾリジニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、アゼピニル基、ジアゼピニル基、アゼオシニル基もしくはモルホリニル基の如き4万至8員含窒素脂肪族複素単環式基があげられる。

[0022]

R¹ およびR² におけるヘテロアリール基としては、例えば、窒素原子、硫黄原子及び酸素原子から選ばれる原子を異項原子として含有するヘテロアリール基があげられる。このようなヘテロアリール基としては、例えば、5乃至10員の単環式もしくは二環式ヘテロアリール基があげられ、具体的には、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、イソオキサゾリル基、ピリジル基、ジヒドロピリジル基、ピリミジニル基、ピリミジニル基、フロピリミジニル基、ピリダジニル基、イミダゾリジニル基、インドリル基、キノリル基、イソキノリル基、プリニル基、1Hーインダゾリル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、キノキサリニル基、フタラジニル基又はプテリジニル基の如き含窒素ヘテロアリール基、或いはフリル基、ピラニル基、チエニル基、ベンゾフリル基又はペンゾチエニル基等の如き含硫もしくは含酸素ヘテロアリール基等があげられる。

[0023]

Yで示される低級アルキレン基及び低級アルケニレン基としては、例えば、メチレン基、エチレン基又はプロピレン基等の如き炭素数1~8個の低級アルキレン基、及びビニレン基、プロペニレン基等の如き炭素数2~8個の低級アルケニレン基等があげられる。

[0024]

本発明の目的化合物 [I] のうち、好ましい化合物としては、例えば、1) Yが単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、Zが-CO-、 R^2 が低級アルコキシフェニル基、低級アルコキシ置換へテロアリール基又は低級アルキル基置換へテロアリール基、qが0である化合物、又は2) Yが単結合手、Zが $-CH_2$ - 、 R^2 が低級アルコキシフェニル基、qが0である化合物があげられる。

[0025]

上記本発明の目的化合物 [I] のうち、より好ましい化合物としては、例えば、 R^1 が (1) 下記 (i) ~ (ii) から選ばれる基で置換されたフェニル基、

- (i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる 基で置換された低級アルコキシ基:
- (ii) モノもしくはジ低級アルキルアミノ基及び含窒素脂肪族複素単環式基から選ばれる基で置換された低級アルキル基;及び
- (iii)低級アルキル基、シクロ低級アルキルカルボニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基及び低級アルコキシ低級アルコキシカルボニル基、含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基、低級アルカノイル基及び低級アルケノイル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、
- (2) 下記(i)~(iii)から選ばれる基で置換されたシクロ低級アルキル基、
- (i)低級アルキル及び低級アルコキシ低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ低級アルキル基:
- (ii)水酸基で置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基;及び
- (iii)低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、ヘテロアリールカルボニル基、低級アルキルチオカルバモイル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、或いは



(3) 低級アルキル基で置換された含窒素脂肪族複素単環式基、

R² が低級アルコキシフェニル基、低級アルキル基置換ヘテロアリール基又は低級アルコキシ基置換ヘテロアリール基、

Qがメチレン基である化合物があげられる。

[0026]

上記のうち、更に好ましい化合物としては、例えば、 R^1 が (1) 下記 (i) ~ (ii) から選ばれる基で置換されたフェニル基、

- (i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルコキシ基:
- (ii) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基;及び
- (iii)シクロ低級アルキルカルボニル基及びモノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、或いは
- (2) 下記(i)~(iii)から選ばれる基で置換されたシクロ低級アルキル基、
- (i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基;
- (i i) 5 もしくは6 員含窒素脂肪族複素単環式基;及び
- (i i i) モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基、低級アルカノイル基、ヘテロアリールカルボニル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、或いは
- (3) 低級アルキル基で置換された含窒素脂肪族複素単環式基、
- R^2 が低級アルコキシフェニル基、
- Yが単結合手又は低級アルケニレン基、及び
- Zが一CO一である化合物があげられる。

[0027]

上記の如きより好ましい化合物のうち、 R^2 がエトキシフェニル基である化合物がとりわけ好ましい。本発明の目的化合物 [I] のうち、とりわけ好ましい化合物の具体例としては、例えば、1-(3-x)+シベンジル) -4-[4-[4-[2-(ジメチルアミノ) x + + 5] ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ <math>[3, 4-d] ピリミジン;

- 1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-[2-(1-ピペリジル) x) エトキシ] ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;
- 1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-(3) チルアミノメチル) ベンゾイル] ピペラジン-1- イル] -1 H- ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;
- 1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-(1-ピロリジニルメチル) ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] -1H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;
- 1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[N-()+2) -N-() -
- 1-(3-x)+2 (3-x) -4-[4-[4-[N-[(2-x)+2]x+2)] カルボニル] -N-[2-(3x+2)] (3) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジンー 1-4 (3) -1 (4) ピリミジン;
- 1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-[N-4)] アースター -1 (ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジン-1 -1 H ピラゾロ -1 (3 -1 H ピラゾロ -1 H ピー -1 H ピラゾロ -1
- 1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[(1-プロピルピペリジン-4-イル)]カルボニル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ[3,4-d] ピリミジン;
- 1-(3-x) (3-x) -4-[4-[3-(1-4)] (1-x) -4 (1-x
- 1-(3-エトキシベンジル) -4-[4-[[トランス-4-(ジメチルアミノメチル)シクロヘキシル]カルボニル]ピペラジン-1-イル]-1H-ピラゾロ[3,4-d



] ピリミジン;

1-(3-x)+2 (1-y (1-y (1-y (1-y (1-y (1-y)) シ 1-y (1-y (1-y)) シ 1-y (1-y) カルボニル 1-y (1-y) 1-y

1-(3-x)+2 (1-4) -4-[4-[(E)-3-(1-4)] (1-4) -4

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[4-[N-rセチル-N-[2-(1-ピロリジニル) エチル] アミノ] ベンソイル] ピペラジン<math>-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[4-[N-x]] アモチルーNー [2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンソイル] ピペラジンー1-4ル] -1 Hーピラゾロ [3,4-d] ピリミジン;

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-(x+y) (エチルアミノメチル) ベンゾイル] ピペラジン-1-4ル] -1 H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)+2 ($1-y^2$) $-4-[4-[[+7]x-4-(1-y^2)]$ ($1-y^2$) $-4-y^2$) $-1+y^2$ ($1-y^2$)

1-(3-x)+2 (3 S) -3-x -4-(3 S) -3-x -3-x

1-(3-x)キシベンジル) -4-[4-[[]+ランス-4-[]N-rセチル-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-イル] <math>-1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)+シベンジル) -4-[4-[[]+ランス-4-[]N-(2-)ロイル) -N-[2-()ジメチルアミノ) エチル] アミノ] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-イル] -1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x) + シベンジル) -4-[4-[[] トランス-4-[] N-() クロトノイル) -N-[2-() ジメチルアミノ) エチル] アミノ] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-4ル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-[(6-プロピルピリジン-2-イル) メチル] -4-[4-[[トランスー4-(ジエチルアミノメチル) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジンー<math>1-イル]-1H-



ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-[(2-プロピルー1, 3-チアゾールー4ーイル) メチル] -4-[4-[4-[2, 2-ジメチルー3-(ジメチルアミノ) プロピルオキシ] ベンゾイル] ピペラジンー1ーイル] -1H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン;

 $1-[(6-\mathcal{T}$ ロピルピリジンー $2-\mathcal{T}$ ル) メチル] $-4-[4-[[トランスー4-(ジプロピルアミノ) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジンー<math>1-\mathcal{T}$ ル] -1H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン;

1-(3-x)+2 (ステンジル) -4-[4-[[-1]] + 2] - 4-(x+2) + 2 (ステルアミノ) シクロ (ステンル) カルボニル] ピペラジンー1-(x+2) + 2 (ステンプロ [3, 4-d] ピリミジン;

またはそれらの薬理的に許容し得る塩があげられる。

[0028]

本発明の目的化合物 [I] は、R¹ 及び/又はR² における置換基上に不斉炭素原子を有する場合、当該不斉炭素原子に基づく複数の立体異性体(ジアステレオマー異性体、光学異性体)として存在しうるが、本発明はこれらのうちのいずれか1個の立体異性体またはその混合物のいずれをも含むものである。

[0029]

本発明によれば、一般式 [I] で示されるピラゾロピリミジン化合物は、下記の方法により製することができるが、これらに限定されるものではない。

[0030]

(A法)

本発明の目的化合物 [I] のうち、Zが-CO-である化合物、即ち、一般式 [I-A]:

【0031】 【化3】

$$R^{1}$$
-(O) \overline{q} -Y-CO-N N N N N \overline{Q} R^{2} [I-A]

[0032]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物は、一般式 [II]:

[0033]



HN
$$N = N$$
 $N = N$
 N

[0034]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩と、一般式 [I I I] :

 $R^{1} - (O)_{q} - Y - COOR^{3}$ [III]

(式中、 R^3 は水素原子、低級アルキル基又はベンジル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩とを反応させることにより製することができる。

[0035]

R³ が水素原子である場合、本反応は、溶媒中、縮合剤の存在下、活性化剤の存在下又 は非存在下、塩基の存在下又は非存在下で実施することができる。溶媒としては、反応に 影響を及ぼさないものであればよく、例えば、塩化メチレン、クロロホルム、ジメチルホ ルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、ベン ゼン、1,2-ジクロロエタン、1-メチルピロリジノン、1,2-ジメトキシエタン等 があげられる。縮合剤としては、例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)、 1-エチル-3- (3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド・塩酸塩 (WSC・H C1)、ジフェニルホスホリルアジド(DPPA)、カルボニルジイミダゾール(CDI)、ジエチルシアノホスホネート (DEPC)、ジイソプロピルカルボジイミド (DIP CI)、ベンゾトリアゾールー1ーイルーオキシトリピロリジノホスホニウムヘキサフル オロホスフェート(PyBOP)、カルボニルジトリアゾール、Nーシクロヘキシルカル ボジイミドーN'ープロピルオキシメチルポリスチレン(PS-Carbodiimid e) 、N-xトキシカルボニル-2-xトキシ-1, 2-yヒドロキノリン (EEDQ) 、ヘキサフルオロリン酸2-(7-アザベンゾトリアゾル-1-イル)-1、1、3、3 ーテトラメチルウロニウム(HATU)、ヘキサフルオロリン酸2-(1H-ベンゾトリ アゾルー1ーイル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルウロニウム (HBTU)、ヘキサフ ルオロリン酸プロモトリスピロリジノホスホニウム (РуВгоР) 、テトラフルオロホ ウ酸2-(1H-ベンゾトリアゾルー1-イル)-1,1,3,3-テトラメチルウロニ ウム(TBTU)、ヘキサクロロアンチモン酸クロロー1.1.3.3ーテトラメチルウ ロニウム(ACTU)等があげられる。活性化剤としては、例えば、1-ヒドロキシベン ゾトリアゾール(HOB t)、ヒドロキシスクシンイミド (HOS u)、ジメチルアミノ ピリジン(DMAP)、1-ヒドロキシ-7-アザベンゾトリアゾール(HOAt)、ヒ ドロキシフタルイミド (HOPht)、ペンタフルオロフェノール (Pfp-OH)、1 ーヒドロキシベンゾトリアゾールー6ースルホンアミドメチルポリスチレン(PS-HO Bt) 等があげられる。塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン、ジイソプ ロピルエチルアミン、4ーメチルモルホリン、1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]-ウンデセン(DBU)、等があげられる。

[0036]

上記本反応において、化合物 [II] の使用量は、化合物 [III] に対して $0.3 \sim 10$ 当量、好ましくは $0.5 \sim 2$ 当量とすることができる。縮合剤の使用量は、化合物 [II] 又は [III] に対して $1 \sim 10$ 当量、好ましくは $1.5 \sim 4$ 当量とすることができる。塩基の使用量は、化合物 [II] 又は [III] に対して $1 \sim 10$ 当量、好ましくは $2 \sim 4$ 当量とすることができる。活性化剤の使用量は、化合物 [II] 又は [IIII] に対して $1 \sim 10$ 当量、好ましくは $1.5 \sim 4$ 当量とすることができる。本反応は、 $-20 \sim 80$ で、好ましくは $0 \sim 30$ で実施することができる。



[0037]

なお、一般式 [III] において、R³ が水素原子である場合、当該化合物を対応する酸ハライド又は混合酸無水物等の反応性誘導体に変換した後、該反応性誘導体を上記塩基の存在下、溶媒中又は無溶媒で化合物 [II] と反応させることにより化合物 [I-A]を製することもできる。

[0038]

また、一般式 [III] において、R³ が低級アルキル基又はベンジル基である場合、本反応は、該エステル化合物を常法の加水分解、塩酸、ギ酸、トリフルオロ酢酸等による酸分解、又は還元反応により対応するカルボン酸化合物に変換した後、当該カルボン酸化合物と化合物 [II] とを上記と同様に処理することにより実施することもできる。

[0039]

更に、 R^3 が低級アルキル基又はベンジル基である場合、本反応は、塩基の存在下、溶媒中又は無溶媒で、化合物 [III] と化合物 [III] とを直接反応させることにより実施することができる。溶媒としては、反応に影響を及ぼさないものであればよく、例えば、塩化メチレン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、ベンゼン、1, 2 - 2

[0040]

上記本反応において、化合物 $\begin{bmatrix} I & I & I \end{bmatrix}$ の使用量は、化合物 $\begin{bmatrix} I & I \end{bmatrix}$ に対して 0. $3 \sim 1$ 0 当量、好ましくは 0. $5 \sim 2$ 当量とすることができる。塩基の使用量は、化合物 $\begin{bmatrix} I & I \end{bmatrix}$ 又は $\begin{bmatrix} I & I & I \end{bmatrix}$ に対して $1 \sim 1$ 0 当量、好ましくは、 $1 \sim 4$ 当量とすることができる。本反応は、 2 5 0 $\mathbb C$ 、好ましくは 6 $0 \sim 1$ 0 0 $\mathbb C$ で実施することができる。

[0041]

(B法)

本発明の目的化合物 [I] のうち、Zが-C H_2 -で示される基である化合物、即ち、-般式 [I-B]:

[0042]

【化5】

[0043]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物は、化合物 [II] と一般式 [IV]:

$$R^{1}-(O)_{o}-Y-CHO$$
 [IV]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるアルデヒド化合物 (低級アルカナールもしくはアリール低級アルカナール) と を溶媒中還元剤の存在下で反応させることにより製することができる。

[0044]

溶媒としては、反応に影響を及ぼさないものであればよく、例えば、塩化メチレン、クロロホルム、1, 2-iクロロエタン、N, N-iメチルホルムアミド、N, N-iメチルアセトアミド、1-xチルピロリジノン、テトラヒドロフラン、1, 2-iメトキシエタン、1, 4-iジオキサン、トルエン、ベンゼン、エタノール、メタノール、イソプロパノール、酢酸等があげられる。還元剤としては、例えば、マクロポーラストリエチルアン



モニウムメチルポリスチレンシアノボロヒドリド (MP-Cyanoborohydride)、水素化ホウ素ナトリウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム等があげられる。還元剤の使用量は、化合物 [II] に対して $1\sim1$ 0 当量、好ましくは $1\sim4$ 当量とすることができる。

[0045]

本反応は、-20~100℃、好ましくは0~40℃で実施することができる。

[0046]

(C法)

本発明の目的化合物 [I] のうち、一般式 [I-C]:

[0047]

【化6】

[0048]

(式中、 R^{1} は低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ低級アルキル基及び含窒素脂肪族複素単環式基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物は、例えば、一般式 [V]:

[0049]

【化7】

HOOC
$$N = N$$
 $N = N$ $N = N$

[0050]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるカルボン酸化合物又はその塩と、一般式「VI):

 $R^{1} - H$ [VI]

(式中、記号は前記と同一意味を表す。)

で示されるアミン化合物又はその塩とを反応させることにより製することもできる。

[0051]

本反応は、溶媒中、縮合剤の存在下、活性化剤の存在下又は非存在下、塩基の存在下又は非存在下で実施することができる。溶媒、縮合剤、活性化剤及び塩基としては、上記A 法で例示された溶媒、縮合剤、活性化剤および塩基を適宜使用することができる。

[0052]

上記本反応において、化合物 [V] の使用量は、化合物 [VI] に対して [V] ここのでは、化合物 [V] では、好ましくは [V] では [V] に対して [V



好ましくは1. $5 \sim 4$ 当量とすることができる。本反応は、 $-20 \sim 80$ \mathbb{C} 、好ましくは $0 \sim 30$ \mathbb{C} で実施することができる。

[0053]

(D法)

本発明の目的化合物 [I] のうち、一般式 [I-D]:

[0054]

【化8】

[0055]

(式中、R¹² は含窒素脂肪族複素単環式基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する、

で示される化合物は、例えば、一般式 [VII]:

[0056]

【化9】

[0057]

(式中、 \mathbb{W}^1 は反応性残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する)

で示される化合物と一般式 [VIII]:

[0058]

【化10】

[0059]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるピペリジン化合物又はその塩とを反応させるか、或いは、化合物 [II] と一般式 [IX]:

[0060]

【化11】

$$\mathbb{R}^{12}$$
 [IX]

[0061]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを反応させることにより製することができる。

[0062]

化合物 [VII] 及び [VIII] 、或いは化合物 [II] 及び [IX] から化合物 [

出証特2004-3014337



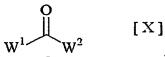
I — D] を得る反応は、いずれも、溶媒中、塩基の存在下実施することができる。溶媒は、反応に影響を及ぼさないものであればよく、例えば、クロロホルム、塩化メチレン、1,2 — ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、1-メチルー2 — ピロリドン、ジメチルスルホキシド、トルエンなどがあげられ、塩基としては、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジンなどがあげられる。化合物 [VIII] 又は [II] の使用量は、化合物 [VII] 又は [IX] 対して 0.8 ~ 3 当量とすればよく、好ましくは 1-1.5 当量である。塩基の使用量は、化合物 [VIII] もしくは [VIII] 又は化合物 [II] もしくは [IX] に対して 1-4 当量とすればよく、好ましくは 2-3 当量である。本反応は、25-150 %、好ましくは 3-120 %で実施することができる。

[0063]

化合物 [VII] は、化合物 [II] と一般式 [X]:

[0064]

【化12】



[0065]

(式中、W² は反応性残基、W¹ は前記と同一意味を有する)

で示される化合物(ホスゲン、ホスゲン前駆体またはホスゲン等価体等)とを反応させることにより製することができ、また、化合物 [IX] は、化合物 [VIII] と前記化合物 [X] とを反応させることにより製することができる。当該化合物 [X] において、 W^1 および W^2 で示される反応性残基としては、例えば、ハロゲン原子、フェノキシ基、 P^1 カーニトロフェノキシ基、低級アルコキシ基又は含窒素芳香族複素単環式基が挙げられる。

[0066]

[0067]

なお、本方法においては、化合物 [VII] 又は [IX] を単離することなく、連続的 に化合物 [I-D] を得ることも可能である。

[0068]

本発明の目的化合物 [I] は、上述の如くして得られる化合物のR¹ 上の置換基を、さらに目的とする他の置換基へ変換することによっても製造することができる。このような置換基の変換方法は、目的とする置換基の種類に応じて適宜選択すればよいが、例えば(a法)~(e法)の如く実施することができる。

[0069]

(a法)



 R^1 上の置換基として置換された低級アルコキシ基を含む基を有する本発明の目的化合物 [I] は、 R^1 上の置換基として水酸基を含む基を有する本発明の化合物と、対応する置換基を有するハロゲン化低級アルキルとを、塩基(例えば、水素化ナトリウム、炭酸カリウム)の存在下反応させることにより得られる。

[0070]

あるいは、R¹上の置換基として水酸基を含む基を有する本発明の化合物と、対応する 置換基を有する低級アルカノールとを、適当な溶媒中、トリフェニルホスフィンおよびア ゾジカルボン酸ジイソプロピルの存在下で反応させることによっても得られる。

[0071]

(b法)

 R^1 上の置換基として低級アルキルアミノ基を含む基を有する本発明の化合物 [I] は、 R^1 上の置換基として 1 級もしくは 2 級アミノ基を含む基を有する本発明の化合物と、対応するアルキルハライドとを適当な溶媒中、塩基の存在下反応させることにより得ることができる。

[0072]

(c法)

 R^1 上の置換基として低級アルカノイルアミノ基などのアシルアミノ基を含む基を有する本発明の化合物 [I] は、 R^1 上の置換基として 1 級もしくは 2 級アミノ基を含む基を有する本発明の化合物と、対応するカルボン酸もしくはチオカルボン酸化合物とを前記A法と同様に反応させることにより得られる。

[0073]

(d法)

R¹上の置換基として下式:

[0074]

【化13】

$$\begin{array}{c}
O \\
\downarrow \\
N \\
N \\
\downarrow \\
N \\
R^{15}
\end{array}$$

[0075]

(式中、 R^{13} は水素原子もしくは低級アルキル基、 R^{14} 、 R^{15} は、互いに結合して環を形成していてもよい低級アルキル基、n は 1 または 2 の整数を表す)

で示される基を含む基を有する本発明の目的化合物 [I] は、 R^1 上の置換基として 1 級もしくは 2 級アミノ基を含む基を有する本発明の化合物と、一般式 [XI]:

[0076]

【化14】

$$X^1$$
 X^2 X^2

[0077]

(式中、 X^1 及び X^2 はハロゲン原子を表し、他の記号は前記と同一意味を表す)で示される化合物とを適当な溶媒中、塩基の存在下反応させた後、得られる生成物と、一般式 [XII]:

 $(R^{14}) (R^{15}) NH [XII]$

(式中、記号は前記と同一意味を表す)

で示されるアミン化合物とを反応させることにより製することもできる。なお、本反応は、同一反応容器内で中間生成物を単離することなく実施することも可能である。

[0078]

ページ: 15/



(e法)

R¹上の置換基として下式:

[0079]

【化15】

[0080]

(式中、mは5または6の整数を表す)

で示される含窒素脂肪族複素単環式基を含む基を有する本発明の目的化合物 [I] は、R 1 上の置換基としてアミノ基を含む基を有する本発明の化合物と、一般式 [XIII]: $X^3-(CH_2)_m-X^4$ [XIII]

(式中、X³及びX⁴はハロゲン原子、他の記号は前記と同一意味を表す。)

で示される化合物とを適当な溶媒中、塩基の存在下反応させることにより得ることができる。

[0081]

上記A~Cおよびa~e法を行うにあたり、原料化合物ないし各中間体がアミノ基などの官能基を有する場合、合成化学の常法により該官能基に適切な保護基を導入し、必要が無くなればそれらの保護基を適宜除去してもよい。

[0082]

本発明の目的化合物 [I] の合成中間体である化合物 [II] は、例えば、WO02/79189号記載の方法に従い、次のようにして化合物 [XIV] と化合物 [XV] とを反応させて化合物 [II-A] を製し、さらに化合物 [XVI] を反応させて化合物 [II-B] を製した後、常法により、当該化合物からアミノ基の保護基を除去することにより製することができる。

[0083]

【化16】

[II-B]

[0084]

(式中、Gはアミノ基の保護基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

上記化合物 [II-A] を製する反応は、溶媒の存在下又は非存在下、活性化剤の存在下又は非存在下、添加剤の存在下又は非存在下で実施することができる。溶媒としては、反応に影響を及ぼさないものであればよく、例えば、キシレン、クロロホルム等があげられる。活性化剤としては、例えば、ヘキサメチルジシラザン、N,Oービストリメチルシリルアセトアミド、クロロトリメチルシラン等があげられる。添加剤としては、例えば、硫酸アンモニウム、クロロトリメチルシラン、トリエチルアミン塩酸塩、ピリジン塩酸塩、トリエチルアミン等があげられる。

[0085]

上記化合物 [II-B] は、化合物 [II-A] と一般式 [XVI]:



(式中、 X^5 は水酸基もしくは脱離基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される低級アルカノールもしくは脱離基を有する低級アルキルとを適当な溶媒中、脱水剤もしくは塩基の存在下で反応させることにより製することができる。溶媒としては、反応に影響を及ぼさないものであればよく、例えば、塩化メチレン、クロロホルム、1, 2-ジクロロエタン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチルピロリジノン、テトラヒドロフラン、1, 2-ジメトキシエタン、1, 4-ジオキサン、トルエン、ペンゼン等があげられる。 X^5 が水酸基の場合、脱水剤としては、例えば、アゾジカルボン酸ジエステルおよび 3 置換ホスフィンまたはホスホランの組み合わせ等、また、 X^5 が脱離基、例えば、ハロゲン基、低級アルキルスルホニルオキシ基もしくはアリールスルホニルオキシ基等の場合、塩基としては、水酸化リチウム等の水酸化アルカリ金属、水素化アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、アルカリ金属低級アルコキシド、もしくはリチウムジイソプロピルアミド(LDA)等があげられる。

[0086]

更に、上記化合物 [II-B] において、アミノ基の保護基Gとしては、例えば、ベンジル基、低級アルコキシカルボニル基等があげられ、これら保護基は慣用の方法により除去することができる。

[0087]

本発明における中間体化合物 [V] は、例えば、化合物 [II] と一般式 [XVII]

R^{16} - COOH [XVII]

(R¹⁶は保護もしくはエステル化されたカルボキシル基で置換されたフェニル基を表す。)

で示される化合物又はその反応性誘導体(例えば、酸クロリドの如き対応酸ハライド等) とを反応させ、生成物から常法に従って保護基もしくはエステル残基を除去することによ り得ることができる。

[0088]

本発明の目的化合物 [I]、およびその合成中間体 [III] 又は [IV] は、上述の如くして得られる化合物の R^1 上の置換基および/または R^2 上の置換基を、目的とする他の置換基へ変換することによっても製造することができる。このような置換基の変換方法は、目的とする置換基の種類に応じて適宜選択すればよく、例えば、O-アルキル化反応、還元的アミノ化反応等を適用することにより製することができる。

[0089]

上述の $[Ak] \sim [Ck]$ および $[a] \sim [e]$ 法等の如くして得られる本発明の目的 化合物 [I] は、所望により、薬理的に許容しうる塩に変換することもできる。薬理的に許容しうる塩への変換は、当業者に公知の方法に従って行なえばよい。

[0090]

なお、本発明において、低級アルキルまたは低級アルコキシとしては、炭素数1~6の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられ、とりわけ炭素数1~4のものが挙げられる。また、低級アルカノイルとしては、炭素数2~7、とりわけ炭素数2~5の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられ、シクロ低級アルキルとしては、炭素数2~8、とりわけ炭素数2~4のものが挙げられる。低級アルキニルとしては、炭素数2~8、とりわけ炭素数2~4のものが挙げられる。低級アルキニルとしては、炭素数1~8、とりわけ炭素数1~6の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられる。さらに、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子が挙げられる。低級アルケノイルとしては、炭素数3~8の直鎖または分岐鎖アルケノイル基、とりわけ炭素数3~6の直鎖または分岐鎖アルケノイル基、とりわけ炭素数3~6の直鎖または分岐素原子が登げられる。低級アルケノイル基があずられる。0元ロアリールとしては、窒素原子、硫黄原子及び酸素原子から選ばれる少なくとも1個の異項原子を含有する5~14員のヘテロアリールがあげられ、とりわけ、少なくとも1個の窒素原子を異項原子として含有する5~10員の単



環式もしくは二環式アリールがあげられる。

【発明の効果】

[0091]

本発明の目的化合物 [I] 又はその薬理的に許容し得る塩は、SKチャネル遮断薬として知られているアパミンとの競合結合試験において、アパミンに対する優位な拮抗作用を示すことから、SKチャネル遮断薬として有用である。従って、本発明の目的化合物 [I] 又はその薬理的に許容し得る塩は、SKチャネルに関連する疾患の予防・治療、例えば、便秘症や過敏性腸症候群などの消化管運動機能不全、学習記憶障害、感情障害、アルツハイマー型痴呆症などの中枢性疾患、筋緊張性ジストロフィー、および睡眠時無呼吸症の予防・治療への適用が考えられる。

[0092]

また、本発明の目的化合物 [I] は低毒性であり、医薬として安全性が高いという特長をも有する。

[0093]

本発明の目的化合物 [I] は、遊離の形でも、それらの薬理的に許容し得る塩の形でも 医薬用途に使用することができる。薬理的に許容しうる塩としては、例えば、塩酸塩、硫 酸塩、リン酸塩又は臭化水素酸塩の如き無機酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、シュウ酸塩、ク エン酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トシル酸塩又はマレイン酸塩の 如き有機酸塩等が挙げられる。また、カルボキシル基等の置換基を有する場合には塩基と の塩(例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩又はカルシウム塩の如きアル カリ土類金属塩)が挙げられる。

[0094]

本発明の目的化合物 [I] もしくはその塩、又は合成中間体 [II] もしくはその塩は、その分子内塩や付加物、それらの溶媒和物あるいは水和物等をいずれも含むものである

[0095]

本発明の目的化合物 [I] 又はその薬理的に許容しうる塩は経口的にも非経口的にも投与することができ、また、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、注射剤、吸入剤等の慣用の医薬製剤として用いることができる。

[0096]

本発明の目的化合物 [I] 又はその薬理的に許容し得る塩の投与量は、投与方法、患者の年令、体重、状態によっても異なるが、注射剤とすれば、通常、1日当り約0.0001~1mg/kg、とりわけ約0.001~0.1mg/kg程度、経口剤とすれば、通常、1日当り約0.001~100mg/kg、とりわけ約0.01~10mg/kg程度とするのが好ましい。

【発明を実施するための最良の形態】

[0097]

上記例示の各方法で合成される本発明の目的化合物の具体例 (実施例) を下記に示すが 、これにより本発明が限定されるものではない。

【実施例】

[0098]

実施例1



mgを順次加え、室温で19時間撹拌する。反応液をクロロホルム5mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液10mLを加えて撹拌後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物をNHシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(Chromatorex NHシリカゲル;富士シリシアケミカル製、溶媒;酢酸エチル/クロロホルム=1:0~0:1)で精製することにより、1-(3-エトキシベンジル)-4-[4-[4-[N-(シクロプロピルカルボニル)-N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]アミノ]ベンゾイル]ピペラジン-1-イル]-1H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン(127mg、収率84%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 597 [M+H] + ...

[0099]

実施例2

トランスー4ー(1ーピロリジニル)シクロヘキサンカルボン酸・塩酸塩(参考例87 (2)で得られる化合物)26mgに塩化メチレン3.5mL、1-(3-エトキシベン ジル) -4-ピペラジン-1-イル-1H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン2塩酸塩 $30\,\mathrm{mg}$, $1-\mathrm{E}$ Further on $1-\mathrm{E}$ Further on $1-\mathrm{E}$ Further on $1-\mathrm{E}$ ド溶液 2 1 9 μ L 、トリエチルアミン 3 5 . 6 μ L 、N – シクロヘキシルカルボジイミド ーN'ープロピルオキシメチルポリスチレン(PS-Carbodiimide 4mmol/g;アルゴノートテクノロジー製) 310.4mgを順次加え、並列反応装 置(Quest210;アルゴノートテクノロジー製)を用いて室温で24時間撹拌する 。反応液にマクロポーラストリエチルアンモニウムメチルポリスチレンカルボネート(M P-Carbonate 3.04mmol/g;アルゴノートテクノロジー製)120 mgを加えて室温で3時間撹拌する。反応液から液層を分離した後、樹脂残渣をクロロホ ルム、メタノールで順次洗浄後、洗浄液を先の反応液とあわせて遠心濃縮機で溶媒を留去 する。得られる粗生成物は高速液体クロマトグラフィー (XTerra PrepMS C18カラム;ウォーターズ製、溶媒;10mM炭酸アンモニウム/メタノール=1:1 ~ 5 : 9 5) で精製することにより、 1 ー (3 ーエトキシベンジル) ー 4 ー 「4 ー 「「ト ランスー4ー(1ーピロリジニル)シクロヘキシル]カルボニル]ピペラジンー1ーイル] -1 H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン(27mg、収率71%)をアモルファス 固体として得る。

MS (APCI) m/z; 518 [M+H] +

IR (Nujol) cm⁻¹; 1634, 1596, 1555, 1459°

[0100]

実施例3

4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] 安息香酸・塩酸塩(参考例 78 (2)で得られる化合物) 66 mgに塩化メチレン 2 mL、1-(3-x) キシベンジル)-4-ピペラジン-1-イル-1 H-ピラゾロ [3,4-d] ピリミジン 2 塩酸塩 100 mg、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 49. 3 mg、トリエチルアミン 118. 6 μ L、1-x チル-3-[3-(ジメチルアミノ) プロピル] カルボジイミド塩酸塩 70 mg を順次加え、室温で 17 時間撹拌する。反応液をクロロホルム 5 mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 10 mLを加えて撹拌後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物をNHシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(溶媒;酢酸エチル/クロロホルム =1:0-0:1)で精製することにより、1-(3-x)+20・ンジル)-4-[4-[4-[2-(ジメチルアミノ)x+2] ベンゾイル]ピペラジン<math>-1-4ル] -1 H -ピラゾロ [3,4-d]ピリミジン(103 mg、収率 69%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 530 [M+H] + ...

[0101]

実施例4

(1) 1-(3-x) キシペンジル) -4-ピペラジン-1-イル-1 H-ピラゾロ [3 , 4-d] ピリミジン 2 塩酸塩 2 g、トリエチルアミン 2 . 1 8 m L の塩化メチレン 2 0



(2)上記(1)で得られる化合物2.4gのエタノール/テトラヒドロフラン(1:1 、25mL)の懸濁液に10%水酸化ナトリウム水溶液10mLを滴下し、室温で19時 間撹拌する。反応液をクロロホルムで希釈し、10%クエン酸水溶液で中和した後、クロ ロホルムで2回抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、 濃縮する。得られる粗生成カルボン酸化合物50mg、N, Nージエチルエチレンジアミ u35.8 mg、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールの0.5M N, N-ジメチルホル ムアミド溶液308μL、N-シクロヘキシルカルボジイミド-N'-プロピルオキシメ チルポリスチレン (PS-Carbodiimide 0.94mmol/g) 328m gを順次加え、並列反応装置(Quest210)を用い、室温で24時間撹拌する。反 応液にマクロポーラストリエチルアンモニウムメチルポリスチレンカーボネート(MP-Carbonate 3.04mmol/g) 120mgを加えて室温で1時間撹拌後、 液層を分離し、樹脂残渣をクロロホルム、メタノールで順次洗浄後、洗浄液を上記反応液 とあわせて濃縮する。得られる粗生成物を髙速液体クロマトグラフィー(XTerra PrepMS C18カラム、溶媒:10mM炭酸アンモニウム/メタノール=80:2 $0 \sim 5:95$) で精製することにより1-(3-エトキシベンジル) -4-[4-[4-[2-(ジエチルアミノ)エチルカルバモイル]ベンゾイル]ピペラジン-1-イル]-1H-ピラゾロ[3, 4-d] ピリミジン(15.6mg、収率19%)をアモルファス 固体として得る。

MS (APCI) m/z; 585 [M+H] + ...

MS (APCI) m/z; 585 [M+H] + 0

[0102]

実施例5

- (1) 参考例 1 (3) で得られる化合物を実施例 1 と同様に処理することにより、1- (3-エトキシベンジル) -4- [4- [4- [N- [3- (ジメチルアミノ) プロピオニル] -N- [2- (ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジンー1-イル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジンをアモルファス固体として得る。
- (2) 上記(1) で得られる化合物 131mgとフマル酸 24.2mgとの混合物を水に溶解した後、凍結乾燥することにより、1-(3-x)+シベンジル) -4-[4-[4-[N-[3-(ジメチルアミノ) プロピオニル] -N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジン-1-イル] <math>-1H-ピラゾロ [3,4-d] ピリミジン・フマル酸塩を粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 628 [M+H] + $_{\circ}$

[0103]

実施例 6

4-[N-[(2-メトキシエトキシ) カルボニル]-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル]アミノ] ベンズアルデヒド(参考例97で得られる化合物)90mgにテトラヒ



ドロフラン 1. $5\,\mathrm{mL}$ 、 $1-(3-\mathrm{L}+2)$ ベンジル) $-4-(1-\mathrm{L}^2)$ ジニル)-1 $\mathrm{H}-\mathrm{L}^2$ L $\mathrm{H}-\mathrm{L}^2$ L L

[0104]

実施例7~83

対応原料化合物を実施例1、或いは実施例1及び実施例4(2)と同様に処理すること により、下記第1表記載の化合物を得る。

[0105]



第1表(その1)

R ¹ N N OEt				
実施例番号	R 1	物理恒数等		
7*	O CH ₃ Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+		
8*	O CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+		
9*	CH ₃ O CH ₃ Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+		
1 0*	O t-Bu Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+		
1 1*	Me ₂ N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)597[M+H]+		
1 2*	O OH Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)587[M+H]+		

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、t-Bu:tert-ブチル基 【0106】



第1表(その2)

P1 N N N OEt				
実施例番号	R 1	物理恒数等		
1 3*	H ₃ C CH ₃ O N Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)611[M+H]+		
1 4	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+		
1 5	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)623[M+H]+		
16*	H ₃ C CH ₂ H ₃ O N Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+		
17*	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)625[M+H]+		

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0107]



【表3】

第1表 (その3)

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0108]



第1表(その4)

P ¹ N N OEt				
実施例番号	R ¹	物理恒数等		
2 4	O CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+		
2 5	O OMe Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)601[M+H]+		
2 6	O O OMe Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)631[M+H]+		
2 7	Me ₂ N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)628[M+H]+		

Me:メチル基、Et:エチル基

[0109]



第1表 (その5)

R' N N OEt				
実施例番号	R ¹	物理恒数等		
2 8*		アモルファス固体 MS(APCI)659[M+H]+		
2 9*	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)661[M+H]+		
3 0*	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)647[M+H]+		
3 1*		アモルファス固体 MS(APCI)673[M+H]+		
3 2*	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)675[M+H]+		
3 3*	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)633[M+H]+		

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0110]



【表 6】

第1表(その6)

R ¹ N N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 4*	H ₃ C N	アモルファス固体 MS(APCI)625[M+H]+
3 5*	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
3 6*	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+
3 7	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)629[M+H]+
3 8	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)657[M+H]+
3 9	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)615[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0111]



【表7】

第1表(その7)

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
4 0	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)643[M+H]+
4 1	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
4 2	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
4 3	Me ₂ N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
4 4	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)611[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0112]



【表8】

第1表(その8)

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
4 5	Me ₂ N Me	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+
4 6	Me₂N OMe	アモルファス固体 MS(APCI)615[M+H]+
47	Me ₂ N N NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)614[M+H]+
4 8	Me ₂ N OMe	アモルファス固体 MS(APCI)645[M+H]+
4 9	Me ₂ N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)642[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0113]



第1表 (その9)

P ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
5 0	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)500[M+H]+
5 1	Me N	アモルファス固体 MS(APCI)542[M+H]+
5 2	OMe Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)572[M+H]+
5 3	Me N N	アモルファス固体 MS(APCI)555[M+H]+
5 4	CNC	アモルファス固体 MS(APCI)526[M+H]+
5 5		アモルファス固体 MS(APCI)540[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基 【0114】



【表10】

第1表(その10)

Me:メチル基、Et:エチル基

[0115]



【表11】

第1表(その11)

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
5 9	Me ₂ N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
6 0	Me ₂ N Me	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
6 1	Me_Me Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
6 2	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+
6 3	Et ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)528[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0116]



第1表 (その12)

Me:メチル基、Et:エチル基

[0117]



【表13】

第1表 (その13)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

Boc:tert-ブトキシカルボニル基

[0118]



【表14】

第1表 (その14)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0119]

実施例84~92

対応原料化合物を実施例2と同様に処理することにより、下記第2表記載の化合物を得る。

[0120]



【表15】

第2表(その1)

Me:メチル基、Et:エチル基

[0121]



第2表(その2)

Me:メチル基、Et:エチル基

[0122]

実施例93~129

対応原料化合物を実施例3、或いは実施例3及び実施例5 (2) と同様に処理することにより、下記第3表記載の化合物を得る。

[0123]



第3表(その1)

$\begin{array}{c} N \\ Q \\ N \\ N \\$		
実施例番号	-Q-R ²	物理恒数等
9 3*		アモルファス固体 MS(APCI)662[M+H]+
9 4 *	N Me	アモルファス固体 MS(APCI)643[M+H]+
95*	√ N Et	アモルファス固体 MS(APCI)657[M+H]+
96*	Me	アモルファス固体 MS(APCI)642[M+H]+
97*	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)673[M+H]+
98*	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)672[M+H]+
99*	OCF ₃	アモルファス固体 MS(APCI)712[M+H]+

*:フマル酸塩

Me:メチル基、 Et:エチル基

[0124]



第3表(その2)

*:フマル酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0125】



第3表(その3)

NMe ₂ N=N N=N N-Q R ²		
実施例番号	-Q-R ²	物理恒数等
106	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)499[M+H]+
107	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)501[M+H]+
108	OCF ₃	アモルファス固体 MS(APCI)540[M+H]+
109	Me F	アモルファス固体 MS(APCI)488[M+H]+
110	S _{n-Pr}	アモルファス固体 MS(APCI)505[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0126】



第3表(その4)

$\begin{array}{c} O \\ N \\ N \\ N \end{array}$ $\begin{array}{c} N \\ N \\ N \end{array}$ $\begin{array}{c} N \\ N \\ Q \end{array}$		
実施例番号	-Q-R ²	物理恒数等
111*	CI	アモルファス固体 MS(APCI)618[M+H]+
112*	√ N Et	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+
113*	NMe	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
114*	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+
115*	Me F	アモルファス固体 MS(APCI)616[M+H]+
1 1 6*	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)629[M+H]+
1 1 7*	Me	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+

*:フマル酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0127]



第3表(その5)

*:フマル酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0128]



第3表 (その6)

R ¹ -Y N N OEt		
実施例番号	R 1-Y-	物理恒数等
1 2 3	O-{ Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI) 556[M+H]+
124	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI) 570[M+H]+
1 2 5	MeO O N	アモルファス固体 MS(APCI) 628[M+H]+
1 2 6	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI) 530[M+H]+
127	N-_O	アモルファス固体 MS(APCI) 570[M+H]+
1 2 8	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI) 500[M+H]+
1 2 9	Me-N_N-()	アモルファス固体 MS(APCI)541[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0129]

実施例130~133

対応原料化合物を実施例4及び実施例5 (2) と同様に処理することにより、下記第4 表記載の化合物を得る。

[0130]

【表23】

第4表

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0131]

実施例134~139

対応原料化合物を実施例 6 と同様に処理することにより、下記第 5 表記載の化合物を得る。

[0132]



【表24】

第5表

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
134	N.Me	アモルファス固体 MS(APCI)527[M+H]+
1 3 5	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)529[M+H]+
136	Et ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
137	Me ₂ N O	アモルファス固体 MS(APCI)530[M+H]+
138	OMe HOEt ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)560[M+H]+
1 3 9	Me N HO	アモルファス固体 MS(APCI)587[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0133]

実施例140~181

対応原料化合物を前記実施例 $1\sim6$ のいずれかと同様に処理することにより、下記第 6 表記載の化合物を得る。

[0134]



第6表(その1)

[0135]



第6表(その2)

$R^{1}-Y$ N N N O $C_{2}H_{5}$		
実施例番号	R 1-Y-	物性值等
146	(H ₃ C) ₂ N-	アモルファス固体 MS(APCI)500[M+H]+
147	(H ₃ C) ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)536[M+H]+
1 4 8	H ₃ C H H ₃ C C C	アモルファス固体 MS(APCI)512[M+H]+
1 4 9	C ₂ H ₅ ·O N	アモルファス固体 MS(APCI)530[M+H]+
150		アモルファス固体 MS(APCI)528[M+H]+
151	N-CH ₂ CH ₂ -	無色液体 MS(APCI)478[M+H]+

[0136]



【表27】

第6表 (その3)

[0137]



第6表 (その4)

$R^{1}-Y$ N N N O $C_{2}H_{5}$		
実施例番号	R 1-Y-	物性值等
156		アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
157		無色液体 MS(APCI)675[M+H]+
158		アモルファス固体 MS(APCI)689[M+H]+
159	H ₃ C N N N	無色液体 MS(APCI)641[M+H]+
160*	O N N	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+

*:塩酸塩

[0138]



【表29】

第6表(その5)

$(H_3C)_2N$ O N N N N N R ²		
実施例番号	R²	物性值等
161	CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)471[M+H]+
162	\int_{N} C_2H_5	アモルファス固体 MS(APCI)485[M+H]+
163	CH₃	アモルファス固体 MS(APCI)470[M+H]+
164	S C_2H_5	アモルファス固体 MS(APCI)491[M+H]+

[0139]



第6表(その6)

[0140]



【表31】

第6表 (その7)

R^1 N N N OC_2H_5		
実施例番号	R ¹	物性值等
170	C_2H_5 N $(H_3C)_2NH_2CH_2C$	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
171	H ₃ C-N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)583[M+H]+
172	O CH ₃ CH ₃ CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
173	OCH ₃ OCH ₃ OCH ₃ CH ₃ CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)587[M+H]+
174		アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
175	OCH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)588[M+H]+

[0141]



第6表(その8)

$ \begin{array}{c c} R^1 & N = N \\ N & N = N \end{array} $ $ \begin{array}{c c} OC_2H_5 $		
実施例番号	R ¹	物性值等
176		アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
177	(H ₃ C) ₂ N-\(\bigcup_{\bigcup}\)	アモルファス固体 MS(APCI)472[M+H]+
178	$(C_2H_5)_2N$	アモルファス固体 MS(APCI)500[M+H]+
179	o_N-{_}	アモルファス固体 MS(APCI)514[M+H]+
180	HO NO H ₃ CO-	アモルファス固体 MS(APCI)574[M+H]+
181	HO CH ₃ H ₃ CO CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)532[M+H]+

[0142]

実施例182~341

対応原料化合物を実施例1、或いは実施例1及び実施例4 (3) と同様に処理することにより、下記第7表記載の化合物を得る。

[0143]



【表33】

第7表 (その1)

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
182	HN NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
183	MeN NMe2	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
184	HN NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
185	HN	アモルファス固体 MS(APCI)594[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基 【0144】



第7表 (その2)

Me:メチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0145】



第7表 (その3)

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
190*		アモルファス固体 MS(APCI)665[M+H]+
191*	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)653[M+H]+
192*		アモルファス固体 MS(APCI)679[M+H]+
193*	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)681[M+H]+
194*	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
195*	O N Me N	アモルファス固体 MS(APCI)583[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0146]



第7表 (その4)

R ¹ N N OE1		
実施例番号	R 1	物理恒数等
196*	O NMe ₂ MeN	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
197*	O N N MeN	アモルファス固体 MS(APCI)597[M+H]+
198*	O NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
199	O NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+
200*	O NEi2	アモルファス固体 MS(APCI)667[M+H]+

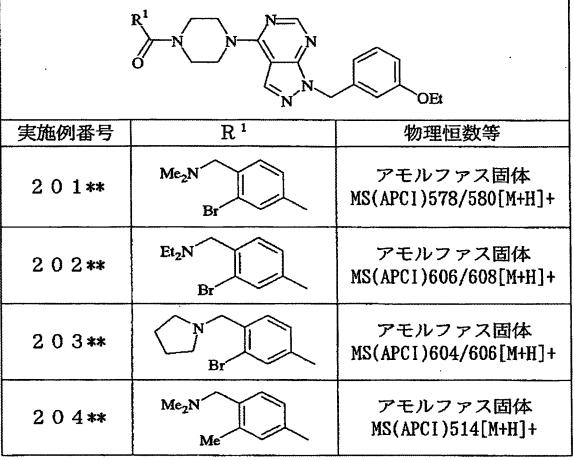
*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0147]



第7表(その5)



**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0148]



【表38】

第7表(その6)

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0149]



【表39】

第7表 (その7)

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0150]



【表40】

第7表(その8)

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

[0151]



第7表 (その9)

*: 塩酸塩、**: 2塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0152]



【表42】

第7表(その10)

*: 塩酸塩、**: 2塩酸塩

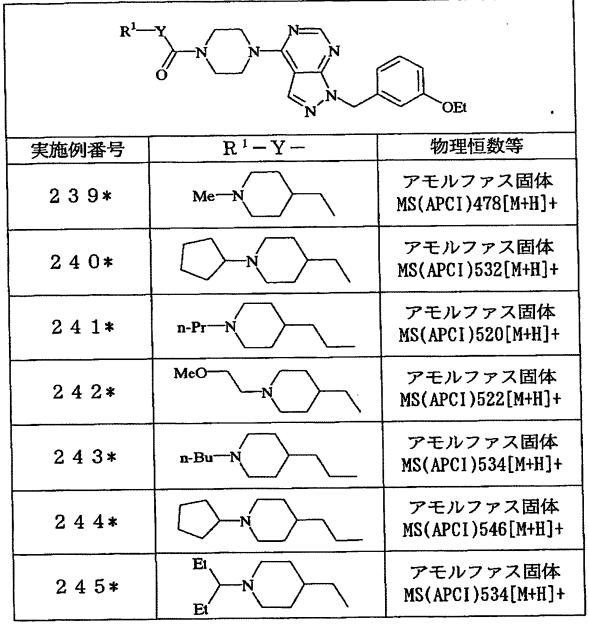
Me:メチル基、Et:エチル基

[0153]



【表43】

第7表 (その11)



*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

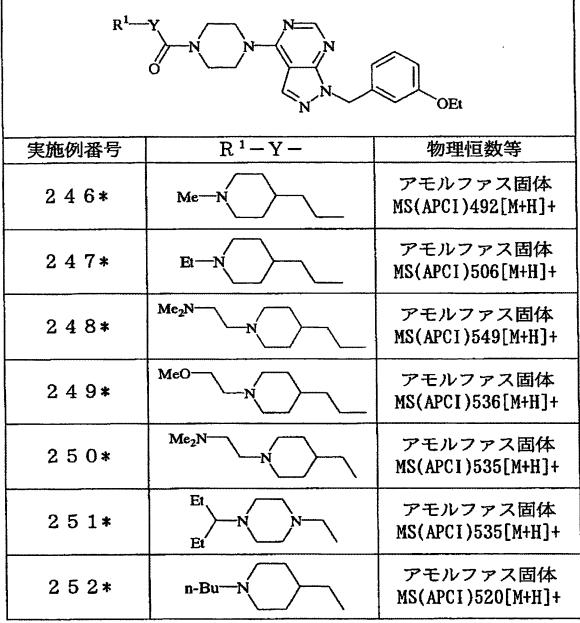
n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0154]



【表44】

第7表 (その12)



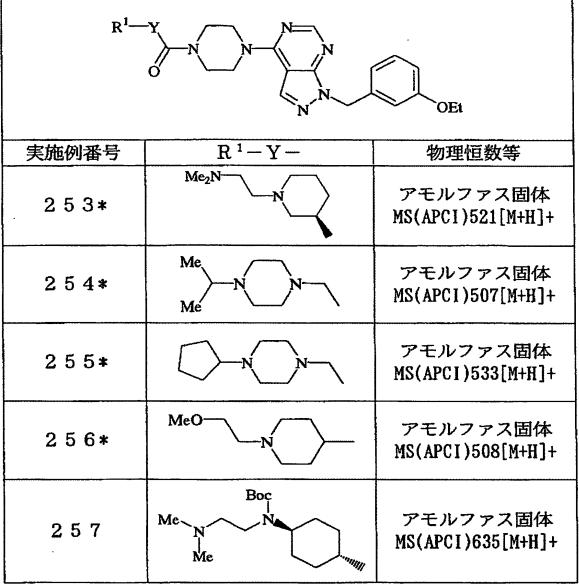
*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Bu:n-ブチル基 【0155】



【表45】

第7表 (その13)



*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

Boc:tert-ブトキシカルボニル基

[0156]



【表46】

第7表 (その14)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0157]



【表47】

第7表(その15)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0158]



【表48】

第7表 (その16)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0159]



【表49】

第7表 (その17)

R ¹ —Y N N N N n-Pr		
実施例番号	R 1 - Y -	物理恒数等
281*	MeO	アモルファス固体 MS(APCI)541[M+H]+
282*	Me ₂ N—N	アモルファス固体 MS(APCI)540[M+H]+
283*	Et N N-	アモルファス固体 MS(APCI)540[M+H]+
284*	n-Bu—N	アモルファス固体 MS(APCI)525[M+H]+
285*	Me N N	アモルファス固体 MS(APCI)512[M+H]+
286*	N-N-N-	アモルファス固体 MS(APCI)538[M+H]+
287*	Mc ₂ N—N	アモルファス固体 MS(APCI)554[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0160]



【表50】

第7表 (その18)

	R ¹ —Y N N N	N n-Pr
実施例番号	R 1 - Y -	物理恒数等
288*		アモルファス固体 MS(APCI)531[M+H]+
289*	Et N	アモルファス固体 MS(APCI)547[M+H]+
290*	n-Bu—N	アモルファス固体 MS(APCI)533[M+H]+
291*	n-Pr—N	アモルファス固体 MS(APCI)519[M+H]+
292*		アモルファス固体 MS(APCI)545[M+H]+
293*	Et N	アモルファス固体 MS(APCI)533[M+H]+
294*	Me—N	アモルファス固体 MS(APCI)491[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

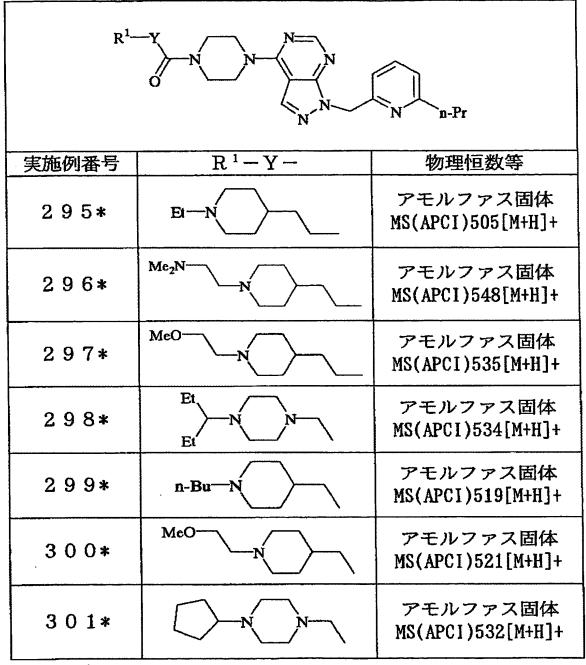
n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0161]



【表51】

第7表 (その19)



*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基

[0162]



【表52】

第7表 (その20)

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
302*	Me Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
3 0 3 **	HO Ne Me	アモルファス固体 MS(APCI)530[M+H]+
304*	Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)587[M+H]+
305*	Me Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)577[M+H]+
306*	O Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)603[M+H]+

*:塩酸塩、**: 2塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、

[0163]



【表53】

第7表 (その21)

R ¹ N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
307*	Me Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)603[M+H]+
308*	Me Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)634[M+H]+
3 0 9*	Me N Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)608[M+H]+
3 1 0*	Me ONNNN S	アモルファス固体 MS(APCI)617[M+H]+
3 1 1*	O Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)563[M+H]+
3 1 2*	Me ON Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)577[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基



【0164】 【表54】

第7表 (その22)

R ¹ —Y N—N—NOEi		
実施例番号	R 1 - Y -	物理恒数等
313*	O N Me	アモルファス固体 MS(APCI)575[M+H]+
3 1 4*	MeNN	アモルファス固体 MS(APCI)521[M+H]+
3 1 5	Me N N	アモルファス固体 MS(APC1)521[M+H]+
3 1 6*	Me———N	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
3 1 7*	Me N N	アモルファス固体 MS(APCI)536.5[M+H]+
3 1 8		アモルファス固体 MS(APCI)518[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0165]



【表55】

第7表 (その23)

R ¹ N N S n-Pr		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 1 9*	Me O N N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)602[M+H]+
3 2 0*	OH O	アモルファス固体 MS(APCI)592[M+H]+
3 2 1*	Me N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)628[M+H]+
3 2 2*	Me O Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)576[M+H]+
3 2 3*	Me HN S Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)607[M+H]+
3 2 4*	Mc N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)602[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0166]



【表56】

第7表(その24)

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 2 5*	Me O N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+
3 2 6*	OH O Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)588[M+H]+
3 2 7*	Me N N N	アモルファス固体 MS(APCI)624[M+H]+
3 2 8*	Me O Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)572[M+H]+
3 2 9*	Me HN S Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)603[M+H]+
3 3 0*	Me N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0167]

【表57】

第7表 (その25)

R ¹ N N N n-Pr		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 3 1*	Me O N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)596[M+H]+
3 3 2*	OH O N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+
3 3 3*	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)622[M+H]+
3 3 4*	Me O Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)570[M+H]+
3 3 5*	Me HN S Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)601[M+H]+
3 3 6 *	Me N N N	アモルファス固体 MS(APCI)596[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0168]

【表58】

第7表 (その26)

R ¹ N N N Me Me		
実施例番号	R 1	物理恒数等
337*	Me O N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
3 3 8*	OH OOH OO Me N N OO Me	アモルファス固体 MS(APCI)575[M+H]+
3 3 9*	Me N N Me	アモルファス固体 MS(APCI)559[M+H]+
3 4 0*	Me HN S Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)590[M+H]+
3 4 1*	Me N N N	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基

[0169]

実施例342

対応原料化合物を実施例2と同様に処理することにより、下記第8表記載の化合物を得る。

[0170]

【表59】

第8表

Me:メチル基、Et:エチル基

[0171]

実施例343~365

対応原料化合物を実施例3、或いは実施例3及び実施例4(3)と同様に処理することにより、下記第9表記載の化合物を得る。

[0172]

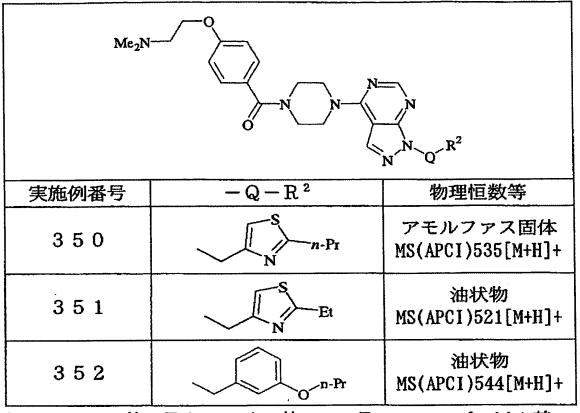
【表60】

第9表(その1)

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0173】

【表61】

第9表(その2)



Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 [0174] 【表62】

第9表(その3)

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0175]

【表63】

第9表(その4)

R ¹ N N OE1		
実施例番号	R ¹	物理恒数等
359**	Me ₂ N S	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
3 6 0 **	Et ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)534[M+H]+
3 6 1 **		アモルファス固体 MS(APCI)532[M+H]+
362**	Me ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)490[M+H]+
3 6 3 **	Et ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)518[M+H]+
3 6 4 **	N	アモルファス固体 MS(APCI)516[M+H]+

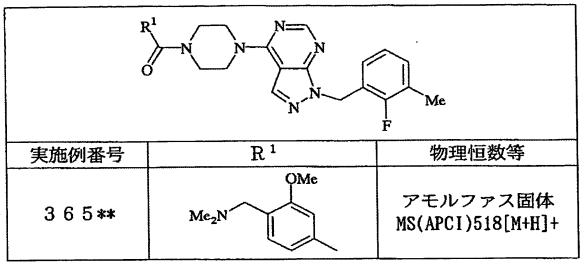
**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0176]

【表64】

第9表(その5)



**: 2 塩酸塩

Me:メチル基

[0177]

実施例366

4-[N-rセチル-N-[2-(1-ピロリジニル) エチル] アミノ] 安息香酸 tertーブチル (参考例 <math>107で得られる化合物) 37mgの塩化メチレン 0.2mL溶液に、トリフルオロ酢酸 0.2mLを加え、室温で 1 日振盪する。反応液を濃縮し、残渣をクロロホルム、 4 規定塩酸ジオキサン溶液、クロロホルムで順次共沸し、 4-[N-rセチル-N-[2-(1-ピロリジニル) エチル] アミノ] 安息香酸塩酸塩を得る。該化合物と <math>1-(3-x) キシベンジル) $-4-\ell$ ペラジン $-1-\ell$ ルー 1 Hーピラゾロ 1 3、1 4 - 1 6 と同様に塩酸塩を調製し、 1-(3-x) 2 に立ている。実施例 1 6 と同様に塩酸塩を調製し、 1-(3-x) 2 に対し、 1 7 により、 1 7 によ

MS (APCI) m/z; 597 [M+H] + ...

[0178]

実施例367~380

対応原料化合物を実施例366と同様に処理することにより、下記第9.1表記載の化 合物を得る。

[0179]

【表65】

第9.1表(その1)

R ¹ N N OE1		
実施例番号	R 1	物理恒数等
367	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)637[M+H]+
3 6 8*	O OMe	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+
369*	O Me	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+
370*		アモルファス固体 MS(APCI)623[M+H]+
3 7 1*	O OMe El ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)629[M+H]+
372*	O Me El ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0180]

【表66】

第9.1表(その2)

N N N OEt		
実施例番号	R 1	物理恒数等
373*		アモルファス固体 MS(APCI)649[M+H]+
374*	O Me Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
3 7 5*	O Me Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+
3 7 6*	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)611[M+H]+
3 7 7*	O OMe Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)615[M+H]+
378*	O Me	アモルファス固体 MS(APCI)641[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0181]

【表67】

第9.1表(その3)

R ¹ N N OEst		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 7 9	Et ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)625[M+H]+
380	Et ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)651[M+H]+

*: 塩酸塩

Et:エチル基

[0182]

実施例381

(1) 4-ビドロキシ安息香酸 1. 06 gに塩化メチレン 30 mL、1-(3-エトキシベンジル) -4-ピペラジン-1-イル-1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン 2 塩酸塩 3. 02 g、1-ビドロキシベンゾトリアゾール 1. 25 g、トリエチルアミン 3. 7 mL、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 1. 7 8 gを順次加え、室温で 17 時間撹拌する。反応液をクロロホルムで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて撹拌後、有機層を分離する。該有機層から溶媒を留去し、得られる残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=50:1)で精製することにより、1-(3-エトキシベンジル)-4-[4-(4-ビドロキシベンゾイル)ピペラジン-1-イル] 1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン (2.70 g、収率 80%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 459 [M+H] + 0

(2) 上記 (1) で得られる化合物 $250 \, \mathrm{mg}$ 、 $3-33 \, \mathrm{mg}$ アンメチルアミノー $2-33 \, \mathrm{mg}$ トリフェニルホスフィン $429 \, \mathrm{mg}$ のテトラヒドロフラン $4.0 \, \mathrm{mL}$ 溶液に、氷冷下、アゾジカルボン酸ジイソプロピル $330 \, \mathrm{mg}$ を滴下後、室温で 1 晩撹拌する。反応液を塩化メチレン $4 \, \mathrm{ml}$ で希釈後、カチオン交換樹脂($1 \, \mathrm{STA}$ 製 $1 \, \mathrm{SOLUTE}$ SCX、メタノール/塩化メチレン= 1:1-1 規定アンモニア水/メタノール)で処理する。得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール= 10:1)で精製し、さらに実施例 4(3) と同様に処理することにより、1-(3-1) でオシベンジル) 1:10 に 1:11 に 1:12 に 1:13 に 1:13 に 1:13 に 1:14 に 1

チルアミノ) -2, 2-ジメチルプロポキシ] ベンゾイル] ピペラジン<math>-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン・塩酸塩 (257mg、収率78%) をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 572 [M+H] $^+$ $_{\circ}$

[0183]

実施例382~403

対応原料化合物を実施例381と同様に処理することにより、下記第10表記載の化合物を得る。

[0184]

【表68】

第10表 (その1)

R ¹ N N OE1		
実施例番号	R 1	物理恒数等
3 8 2*	El ₂ N O	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
383*	Me Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
3 8 4*	Et ₂ N O	アモルファス固体 MS(APCI)572[M+H]+
3 8 5*	Ch.	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
386*		アモルファス固体 MS(APCI)572[M+H]+
387*	Me N O	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
3 8 8*	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)612[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0185]

【表69】

第10表(その2)

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
389*	Ne O	アモルファス固体 MS(APCI)606[M+H]+
390*	N Me	アモルファス固体 MS(APCI)570[M+H]+
391*	Me N O	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+
3 9 2*	N Me	アモルファス固体 MS(APCI)553[M+H]+
3 9 3*	Me N O	アモルファス固体 MS(APCI)544[M+H]+
3 9 4*	Me Ne Me	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+
3 9 5*	Me Me Et ₂ N	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0186]

【表70】

第10表(その3)

R ¹ N N N n-Pr		
実施例番号	R i	物理恒数等
3 9 6*	Et ₂ N O	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
3 9 7*	Et ₂ N_O	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
3 9 8*	Me Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
3 9 9*		アモルファス固体 MS(APCI)555[M+H]+
400*		アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
401*	Me N May O	アモルファス固体 MS(APCI)555[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0187]

【表71】

第10表(その4)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0188]

実施例 4 0 4

(1) 対応原料化合物を実施例 381 と同様に処理することにより、1-(3-x) ペンジル) -4-[4-[4-[1-(tert-ブトキシカルボニル) ピペリジン-4-1 パンゾイル] ピペラジン-1-1 ーイル] ー1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン <math>(34 mg、収率 61%) を得る。

MS (ESI) m/z; 642 [M+H] + 0

[0189]

実施例405~406

対応原料化合物を実施例 4 0 4 と同様に処理することにより、下記第 1 1 表記載の化合物を得る。

[0190]

【表72】

第11表

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
405**	NH O	アモルファス固体 MS(APCI)542[M+H]+
406**	H N O	アモルファス固体 MS(APCI)530[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0191]

実施例407

MS (APCI) m/z; 600 (M+H) + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物 $330 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{s} \, 1$, 4-iジオキサン $2 \, \mathrm{mL} \, \mathrm{tr} \, \mathrm{in} \, \mathrm{in}$

MS (APCI) m/z : 500 [M+H] + ...

(3) 上記 (2) で得られる化合物 $110 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{ext} \, 500 \, \mu \, \mathrm{L} \, \mathrm{Em}$ るし、 $2 \, \mathrm{d} \, \mathrm{Em} \, \mathrm{ext} \, 2 \, 2 \, 0 \, \mu \, \mathrm{L} \, \mathrm{em} \, \mathrm{ext} \, \mathrm{e$

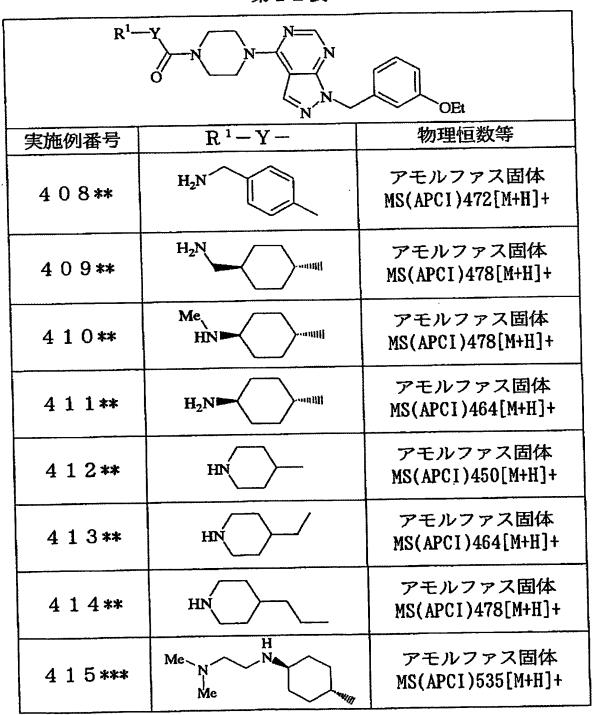
[0192]

実施例408~415

対応原料化合物を実施例407と同様に処理することにより、下記第12表記載の化合物を得る。

【0193】 【表73】

第12表



: 2 塩酸塩、*: 3 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0194]

実施例 4 1 6

MS (APCI) m/z; 577 [M+H] + 0

[0195]

実施例417~421

対応原料化合物を実施例416と同様に処理することにより、下記第13表記載の化合物を得る。

[0196]

【表74】

第13表

R ¹ N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
4 1 7**	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)603[M+H]+
4 1 8 **	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)603[M+H]+
4 1 9 **	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)629[M+H]+
420**	Me Ne	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+
4 2 1 **	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)608[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0197]

実施例422

実施例 4 1 0 記載化合物 4 0 m g のテトラヒドロフラン 1 m L の懸濁液に、炭酸カリウム 3 5 m g、ヨウ化エチル 9 μ L を順次加え、室温にて終夜攪拌する。反応液をクロロホルム 5 m L で希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 5 m L を加えて撹拌後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物を高速液体クロマトグラフィー(1 0 m M 炭酸アンモ

ニウム/メタノール= $80:20\sim5:95$)で精製し、得られる生成物を実施例 4(3) と同様に処理することにより、1-(3-x) ンクロヘキシル)-4-[4-[] トランス-4-(N-x+) ルーメチルアミノ)シクロヘキシル]カルボニル]ピペラジンー1-1 ー1 Hーピラゾロ [3,4-d] ピリミジン・2 塩酸塩(13 m g、収率 31%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 506 [M+H] + 0

[0198]

実施例423~424

対応原料化合物を実施例422と同様に処理することにより、下記第14表記載の化合物を得る。

【0199】 【表75】

第14表

R ¹ N N N OE		
実施例番号	R 1	物理恒数等
4 2 3 **	i-Pr Me	アモルファス固体 MS(APCI)520[M+H]+
4 2 4 **	n-Pr Me	アモルファス固体 MS(APCI)520[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

i-Pr:イソプロピル基

[0200]

実施例 4 2 5

MS (ESI) m/z; 549 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物を実施例 4 (3) と同様に処理することにより 1 - (出証特 2 0 0 4 - 3 0 1 4 3 3 7 3-xトキシベンジル) -4-[4-[[トランス-4-[(N, N-ジメチルグリシル) アミノ] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン<math>-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン・2 塩酸塩 (21. 5 m g、収率 9 3 %) をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 549 [M+H] + 0

[0201]

実施例426~433

対応原料化合物を実施例 4 2 5 と同様に処理することにより、下記第 1 5 表記載の化合物を得る。

【0202】 【表76】

第15表(その1)

R ¹ N N N OE1		
実施例番号	R 1	物理恒数等
4 2 6 **	Et N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)577[M+H]+
4 2 7**	O H	アモルファス固体 MS(APCI)575[M+H]+
4 2 8 **	Me H N	アモルファス固体 MS(APCI)563[M+H]+
4 2 9 **	Et H N	アモルファス固体 MS(APCI)591[M+H]+
4 3 0 **	CN H	アモルファス固体 MS(APCI)589[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0203]

【表77】

第15表(その2)

R ¹ N N N OE1		
実施例番号	R 1	物理恒数等
431	Et N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(ESI)591[M+H]+
432	Me Me Me Me N	アモルファス固体 MS(ESI)577[M+H]+
4 3 3	Me N N	アモルファス固体 MS(ESI)603[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0204]

実施例 4 3 4

(1) 実施例 4 1 1 記載化合物 4 0 m g のテトラヒドロフラン1 m L の懸濁液にジメチルアセトアミド 0. 2 m L、1,5 ージョードペンタン1 6. 6 μ L、炭酸ナトリウム 2 8 m g を順次加え、7 0 $\mathbb C$ にて 2 3 時間攪拌する。放冷後、反応液をクロロホルム 3 m L で希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 5 m L を加えて撹拌後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物を高速液体クロマトグラフィー(1 0 m M 炭酸アンモニウム/メタノール = 8 0 : 2 0 ~ 5 : 9 5)で精製し、1 - (3 - エトキシベンジル) - 4 - [4 - [トランス - 4 - (1 - ピペリジル)シクロヘキシル]カルボニル]ピペラジンー1ーイル] - 1 H - ピラゾロ [3, 4 - d]ピリミジン(12.9 m g、収率 3 4 %)をアモルファス固体として得る。

MS (ESI) m/z; 532 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物を実施例 4 (3) と同様に処理することにより 1-(3-x)+2 (2) エトキシベンジル) -4-[4-[[]+3)-4-(1-2] (1) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-イル] -1 H-ピラゾロ [3,4-d] ピリミジン・2 塩酸塩 (15.4 mg、定量的)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 532 $[M+H]^+$.

[0205]

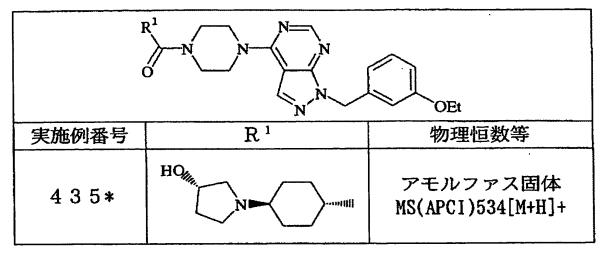
実施例435

対応原料化合物を実施例434と同様に処理することにより、下記第16表記載の化合物を得る。

[0206]

【表78】

第16表



*:フマル酸塩

Et:エチル基

[0207]

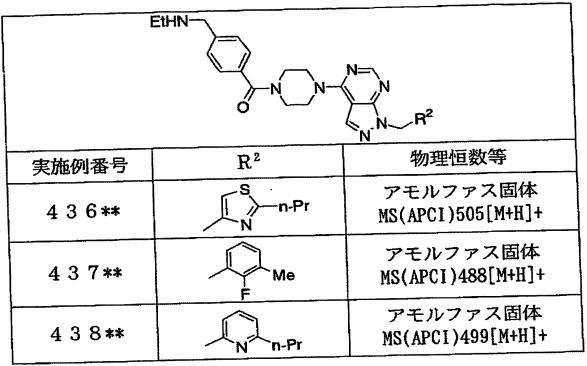
実施例436~442

対応原料化合物を実施例 4 0 7 と同様に処理することにより、下記第 1 7 表記載の化合物を得る。

[0208]

【表79】

第17表 (その1)



**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0209]

【表80】

第17表 (その2)

	RHN N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
4 3 9 **	\bigcirc	アモルファス固体 MS(APCI)532[M+H]+
4 4 0 **	i-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
4 4 1 **	n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
4 4 2 **	Et	アモルファス固体 MS(APCI)492[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、

i-Pr:イソプロピル基

[0210]

実施例443~500

対応原料化合物を実施例3と同様に処理することにより、下記第18表記載の化合物を 得る。

[0211]

【表81】

第18表 (その1)

$ \begin{array}{c c} & & \\$		
実施例番号	R²	物理恒数等
4 4 3	NOEt	アモルファス固体 MS(ESI)519[M+H]+
4 4 4*	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)517[M+H]+
4 4 5 *	————F Me	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
4 4 6*	OCF ₃	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
4 4 7*	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
4 4 8*	CI	アモルファス固体 MS(APCI)508/510[M+H]+
4 4 9	S N Et	アモルファス固体 MS(ESI)509[M+H]+
450	O-n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)532[M+H]+
451	O-i-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)532[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、

i-Pr:イソプロピル基

[0212]

【表82】

第18表(その2)

		$N=N$ $N=N$ R^2
実施例番号	R ²	物理恒数等
4 5 2 **	NEt	アモルファス固体 MS(APCI)503[M+H]+
4 5 3 **	Me	アモルファス固体 MS(APCI)488[M+H]+
4 5 4 **	NO ₂	アモルファス固体 MS(APCI)519[M+H]+
4 5 5 **	OMe	アモルファス固体 MS(APCI)519[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0213】 【表83】

第18表 (その3)

R ¹ N N OEt		
実施例番号 R 1 物理恒数等		
456	N _I II.	アモルファス固体 MS(APCI)518[M+H]+

Et:エチル基

[0214]

【表84】

第18表(その4)

Me NH Me Me N N N N N N R N R N N N N		
実施例番号	R ²	物理恒数等
457**	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)543[M+H]+
4 5 8 **	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)542[M+H]+
4 5 9 **	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)548[M+H]+
4 6 0 **	N OEt	アモルファス固体 MS(APCI)544[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 [0215]

【表85】

第18表 (その5)

•		
R ¹ -(O)q-Y N N N Me		
実施例番号	R1-(O) _q -Y-	物理恒数等
461*	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(APCI)588[M+H]+
462*	Me-N_N-_\O_2N	アモルファス固体 MS(APCI)574[M+H]+
463*	ON NET	アモルファス固体 MS(APCI)609[M+H]+
464*	Me	アモルファス固体 MS(APCI)554[M+H]+
4 6 5*	MeN N	アモルファス固体 MS(APCI)631[M+H]+
4 6 6*		アモルファス固体 MS(APCI)529[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0216]

【表86】

第18表(その6)

R^1-Y $N=N$ $N=N$ $N=N$ R^2			
実施例番号	R 1 - Y -	R ²	物理恒数等
467*	N Me	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+
4 6 8*	N	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)546[M+H]+
4 6 9*	Me-N_N-_\O_2N	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+
470*	N Me	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)566[M+H]+
471*		OEt	アモルファス固体 MS(APCI)541[M+H]+
472*	Me-N_N-__\O_2N	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
473*	Et N	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)620[M+H]+
474*	Me Me	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)565[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0217】 【表87】

第18表 (その7)

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0218】 【表88】

第18表(その8)

Me-N Me Me N N-N R ²		
実施例番号	R ²	物理恒数等
478	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)573[M+H]+
479*	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)560[M+H]+
480	N Et	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+
481	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)577[M+H]+
482*	OMe F	アモルファス固体 MS(APCI)576[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、n-Pr:n-プロビル基

[0219]

【表89】

第18表(その9)

Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		
	R^2	N R ² 物理恒数等
実施例番号		
483	O-i-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)534[M+H]+
484*	N EI	アモルファス固体 MS(APCI)505[M+H]+
485	S NHEt	アモルファス固体 MS(APCI)526[M+H]+
486*	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)508[M+H]+
487	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)521[M+H]+
488	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)508[M+H]+
489*	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)525[M+H]+
490*	NHMe	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+
491	F OMe	アモルファス固体 MS(APCI)524[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、

i-Pr:イソプロピル基

[0220]

【表90】

第18表 (その10)

		N R ²
実施例番号	R ²	物理恒数等
492	N n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)531[M+H]+
493	N OE1	アモルファス固体 MS(ESI)533[M+H]+
494	O-CF ₃	アモルファス固体 MS(ESI)572[M+H]+
495	F Me	アモルファス固体 MS(ESI)520[M+H]+
496	S n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)537[M+H]+
497	O-n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)546[M+H]+
498	CI	アモルファス固体 MS(ESI)522/524[M+H]+
499	F OMe	アモルファス固体 MS(ESI)536[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0221】

【表91】

第18表 (その11)

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0222]

実施例501~567

対応原料化合物を実施例1と同様に処理することにより、下記第19表記載の化合物を 得る。

[0223]

【表92】

第19表(その1)

	R	$ \begin{array}{c} N = N \\ N = N \end{array} $ $ \begin{array}{c} N = N \\ N = N \end{array} $ $ \begin{array}{c} R^2 \\ N \end{array} $	
実施例番号	R	R ²	物理恒数等
5 0 1	MeN_N	N _{n-Pr}	アモルファス固体 MS(ESI)560[M+H]+
502	Me Ne Me	N _{n-Pr}	アモルファス固体 MS(ESI)533[M+H]+
503	MeN N-	OEt	アモルファス固体 MS(ESI)561[M+H]+
5 0 4	MeN	OEt	アモルファス固体 MS(ESI)575[M+H]+
5 0 5	N¬,	N n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)531[M+H]+
506	Et N—	N n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)533[M+H]+
507	MeO N Me	N n-Pr	アモルファス固体 MS(ESI)549[M+H]+
5 0 8	○N-¬	OEt	アモルファス固体 MS(ESI)532[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0224】 【表93】

第19表(その2)

	R N=N N N	N n-Pr
実施例番号	R	物理恒数等
509	N~_N Me	アモルファス固体 MS(ESI)602[M+H]+
5 1 0	Me Me N N Me	アモルファス固体 MS(ESI)562[M+H]+
5 1 1	Et N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	アモルファス固体 MS(ESI)590[M+H]+
5 1 2	N Me	アモルファス固体 MS(ESI)596[M+H]+
5 1 3	MeN_N-	アモルファス固体 MS(ESI)574[M+H]+
514	MeO Ne Me	アモルファス固体 MS(ESI)577[M+H]+
5 1 5	H ₂ N N-	アモルファス固体 MS(ESI)588[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0225】

【表94】

第19表(その3)

		OEt
実施例番号	R	物理恒数等
5 1 6	Et N—	アモルファス固体 MS(ESI)534[M+H]+
517	Me————————————————————————————————————	アモルファス固体 MS(ESI)534[M+H]+
5 1 8	MeO Ne	アモルファス固体 MS(ESI)550[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0226]

【表95】

第19表(その4)

	R N=N N-N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
5 1 9	N_N Me	アモルファス固体 MS(ESI)603[M+H]+
520	Et N N Me	アモルファス固体 MS(ESI)591[M+H]+
5 2 1	N N Me	アモルファス固体 MS(ESI)597[M+H]+
5 2 2	MeO N Me	アモルファス固体 MS(ESI)578[M+H]+
5 2 3	O H ₂ N	アモルファス固体 MS(ESI)589[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0227]

【表96】

第19表 (その5)

	Me N- Me Me N- CF ₃ N- CF ₃	$N=$ N N R^2
実施例番号	\mathbb{R}^2	物理恒数等
5 2 4*	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)612[M+H]+
5 2 5*	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+
5 2 6*	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)618[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0228]

【表97】

第19表 (その6)

$ \begin{array}{c} R \\ \nearrow \\ N \\ N \\ N \\ N \\ N \end{array} $			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
5 2 7*	(Z) - N- Me	N _{n-Pr}	アモルファス固体 MS(APCI)525[M+H]+
5 2 8*	(Z) - Me Me	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)526[M+H]+
5 2 9*		OEt	アモルファス固体 MS(APCI)550[M+H]+
5 3 0*	(Z) - N- Et	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)554[M+H]+
5 3 1*	(Z) - N/	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)552[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0229]

【表98】

第19表 (その7)

$ \begin{array}{c} R \\ $			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
5 3 2*	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)527[M+H]+
5 3 3*	Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)528[M+H]+
5 3 4*	Me Ne	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APC1)533[M+H]+
5 3 5*	Et N	OE	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
5 3 6*	○n	OE	アモルファス固体 MS(APCI)554[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0230】 【表99】

第19表 (その8)

*: 塩酸塩

Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

【0231】 【表100】

第19表 (その9)

	Br Br N N N N N N N N N N N N N N N N N	N OEt
実施例番号	R	物理恒数等
5 4 0*	Me ₂ N-	アモルファス固体 MS(APCI)656/658[M+H]+
5 4 1*	Et ₂ N-	アモルファス固体 MS(APCI)684/686[M+H]+
5 4 2*	○N-	アモルファス固体 MS(APCI)682/684[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0232]

【表101】

第19表 (その10)

	R	-N_N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	√R²
実施例番号	R	R ²	物理恒数等
5 4 3**	Et N— Me	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)513[M+H]+
5 4 4 **	√ _N Me	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)553[M+H]+
5 4 5 **	Et N— Me	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)514[M+H]+
5 4 6 **	N Me	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)554[M+H]+
5 4 7**	Et N— Me	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)502[M+H]+
5 4 8 **	Ç Ņ Me	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)542[M+H]+
5 4 9 **	Et N— Me	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)519[M+H]+
5 5 0 **	√ _N Me	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)559[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0233]

【表102】

第19表 (その11)

O R' R N N OEt			
実施例番号	R	R'	物理恒数等
5 5 1 **	Et ₂ N-	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)585[M+H]+
5 5 2 **	Me. Ņ		アモルファス固体 MS(APCI)661[M+H]+
5 5 3 **	(N~		アモルファス固体 MS(APCI)687[M+H]+
5 5 4 **	\(\sigma\)		アモルファス固体 MS(APCI)701[M+H]+
5 5 5 **	Et·N		アモルファス固体 MS(APCI)689[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0234]

【表103】

第19表(その12)

$\begin{array}{c} O \\ N \\ N \\ O \end{array}$ $\begin{array}{c} N \\ N \\ N \\ N \end{array}$ $\begin{array}{c} N \\ N \\ N \\ N \end{array}$ $\begin{array}{c} N \\ N \\ N \\ N \end{array}$			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
556*	○N-	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)701[M+H]+
557*	O_N-	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)717[M+H]+
5 5 8*	Me. Ņ Me	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)689[M+H]+
559*	(N)	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)715[M+H]+
560*	(N	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)702[M+H]+
561*	O_N−	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)718[M+H]+
562*	Me. Ņ	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)690[M+H]+
5 6 3*	(N)	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)716[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0235]

【表104】

第19表 (その13)

	Me N- O HO- N-N-N-	N= N N N R ²
実施例番号	R ²	物理恒数等
564*	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)545[M+H]+
565*	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)546[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

【0236】 【表105】

第19表 (その14)

R ONNNNNOEt		
実施例番号	R	物理恒数等
566	O_N-"	アモルファス固体 MS(ESI)548[M+H]+
567	ON-"	アモルファス固体 MS(ESI)546[M+H]+

Et:エチル基

[0237]

実施例 5 6 8 ~ 5 7 7

対応原料化合物を実施例381と同様に処理することにより、下記第20表記載の化合物を得る。

[0238]

【表106】

第20表(その1)

	R-O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
568*	Et N Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)600[M+H]+
569*	Me-N	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
570*	Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0239】 【表107】

第20表(その2)

	R-O Me Me N=N N=N N N N N N N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
571*	Me _{`N} ^ Me	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+
572*	Me- _N	アモルファス固体 MS(APCI)572[M+H]+
573*	<u></u>	アモルファス固体 MS(APCI)584[M+H]+
574*	Me Me Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)600[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0240】 【表108】

第20表(その3)

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0241]

実施例578~616

対応原料化合物を実施例366と同様に処理することにより、下記第21表記載の化合物を得る。

[0242]

【表109】

第21表(その1)

Me-N Me Me-N Me N N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N				
実施例番号	R	R²	物理恒数等	
578	Ме	S n-Pr N	アモルファス固体 MS(APCI)618[M+H]+	
579	Ме	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)612[M+H]+	
580*	Ме	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+	
581*	Ме	Me	アモルファス固体 MS(APCI)601[M+H]+	
582*	7	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)638[M+H]+	
583*	\neg	N OEt	アモルファス固体 MS(APCI)640[M+H]+	
584*	$\neg \triangleleft$	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+	
5 8 5*	\neg	Me	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+	
586*	-4	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)644[M+H]+	

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0243]

【表110】

第21表(その2)

Me ₂ N Me O					
	Me N				
		N=\ N=\	hi .		
		O N	N_R ²		
実施例番号	R	R ²	物理恒数等		
587*	(E) - _{Me}	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)640[M+H]+		
588*	(E) - _{Me}	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)639[M+H]+		
589*	(E) - Me	Me F	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+		
590		N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)664[M+H]+		
5 9 1*		NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)666[M+H]+		
5 9 2		OEt	アモルファス固体 MS(APCI)665[M+H]+		
593		F Me	アモルファス固体 MS(APCI)653[M+H]+		
5 9 4*		S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)670[M+H]+		

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0244】 【表111】

第21表(その3)

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
実施例番号	R	R²	物理恒数等	
595*	Εt	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+	
596*		N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)624[M+H]+	
597*	n-Pr	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+	
598*	Εt	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+	
599*	D-/	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)625[M+H]+	
600*	i-Bu	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)627[M+H]+	

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 i-Bu:イソブチル基

[0245]

【表112】

第21表(その4)

$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
実施例番号	R	R ²	物理恒数等	
601*	Et	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)587[M+H]+	
602*	> /	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)613[M+H]+	
603*	Εt	S n-Pr N	アモルファス固体 MS(APCI)604[M+H]+	
604*	> ─/	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)630[M+H]+	

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0246】 【表113】

第21表 (その5)

Me N N N N N N N N R ²				
実施例番号	R	R²	物理恒数等	
605*		n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)588[M+H]+	
606*	D-/	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)582[M+H]+	
607*	Εt	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+	
608*	Ме	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)542[M+H]+	
609*	> /	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)583[M+H]+	
610*	Εt	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)557[M+H]+	
6 1 1*	Ме	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)543[M+H]+	
6 1 2*	> ✓	Me	アモルファス固体 MS(APCI)571[M+H]+	

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0247]

【表114】

第21表(その6)

Me N N N N N R ²			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
613*	Εt	F Me	アモルファス固体 MS(APCI)545[M+H]+
6 1 4*	Ме	Me	アモルファス固体 MS(APCI)531[M+H]+
615*	Εt	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)562[M+H]+
616*	Ме	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)548[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基

[0248]

実施例617

MS (APCI) m/z; 592 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物を実施例 404(2) と同様に処理することにより、1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[5] [トランスー4-(x) チルアミノメチル) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-1 [3, 4-d] ピリミジン・2 塩酸塩をアモルファス粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 492 [M+H] + ...

[0249]

実施例618

(1) 4-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] -3-メチル安息香酸・2塩酸塩 (参考例251で得られる化合物) を実施例3と同様に処理することにより<math>1-(3-x)+2 エトキシベンジル) -4-[4-[3-x)+2] ベンゾイル] ピペラジン-1-4ル] -11 Hーピラゾロ[3, 4-d] ピリミジンをアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 543 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物 $50\,\mathrm{mg}$ の 1 、2- ジクロロエタン $1\,\mathrm{mL}$ 溶液に氷冷下アセトアルデヒド $10\,\mu$ L、酢酸 $10\,\mu$ L、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム $29\,\mathrm{mg}$ を順次加え、室温にて終夜攪拌する。さらにアセトアルデヒド $10\,\mu$ L、酢酸 $10\,\mu$ L、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム $29\,\mathrm{mg}$ を順次加え、室温にて終夜攪拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてクロロホルムで抽出し、溶媒を留去する。得られる粗生成物を高速液体クロマトグラフィー($10\,\mathrm{mM}$ 炭酸アンモニウム/メタノール $=80:20\sim5:95$)で精製し、さらに実施例 4 (3) と同様に処理することにより、1-(3-x)+20、で精製し、さらに実施例 40、と同様に処理することにより、1-(3-x)+20、エチル 1-(3-x)+20、エチル 1-(3-x)+20 、エチル 1-(3-x)+20 、 1-(3-x

MS (APCI) m/z; 571 [M+H] + ...

[0250]

実施例619~629

対応原料化合物を実施例 6 1 8 と同様に処理することにより、下記第 2 2 表記載の化合物を得る。

【0251】 【表115】

第22表 (その1)

R' N- N- N- N- N- OEt				
実施例番号	R ·	R'	物理恒数等	
6 1 9		Н	アモルファス固体 MS(ESI)568[M+H]+	
620	i-Pr	Н	アモルファス固体 MS(ESI)520[M+H]+	
621	\bigcirc	Н	アモルファス固体 MS(ESI)546[M+H]+	
6 2 2		\triangleright	アモルファス固体 MS(ESI)586[M+H]+	
6 2 3	i-Bu	Н	アモルファス固体 MS(ESI)534[M+H]+	
6 2 4 *	Εt	Н	アモルファス固体 MS(APCI)506[M+H]+	

*: 塩酸塩

Et:エチル基、i-Pr:イソプロピル基、i-Bu:イソプチル基 【0252】 【表116】

第22表(その2)

Me N Me N N N N N N R ²			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
6 2 5 **	i-Bu	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)599[M+H]+
6 2 6 **	$\nearrow \bigcirc$	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)597[M+H]+
6 2 7 **	Ме	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)556[M+H]+
6 2 8 **	Εt	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)570[M+H]+
6 2 9 **	i-Bu	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)598[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、 i-Bu:イソブチル基

【0253】 実施例630

(1) 1-(3-x)キシベンジル)-4-yペラジン-1-yルー1 yーピラゾロ [3,4-d] ピリミジン・2 塩酸塩 60mg を塩化メチレン1.2 m L に溶かし、0 ℃にて y N, y N y ア y ア y と y と y と y を加え、室温で2時間 y の分撹拌する。反応液をクロロホルム y 1 m L で希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 y 1.5 m L を加えて撹拌し、有機層を分離する。再度、クロロホルムで抽出し、分離した有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(y 1 y 2 m y 3 0 0 %)をアモルファス固体として得る。 MS (APCI) y 2 m y 2 m y 2 m y 3 0 0 %)をアモルファス固体として得る。

(2) 上記 (1) で得られる化合物 $25 \,\mathrm{mg} \,\mathrm{eN}$, $\mathrm{N}-\Im$ メチルホルムアミド 1. $5 \,\mathrm{mL}$ に溶かし、室温にて N , $\mathrm{N}-\Im$ イソプロピルエチルアミン $51 \,\mu$ Lと 4-(1-ピロリジニル) -ピペリジン $65 \,\mathrm{mg} \,\mathrm{em}$ た液をクロロホルム $1 \,\mathrm{mL} \,\mathrm{c}$ 希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 1. $5 \,\mathrm{mL} \,\mathrm{em}$ えて

撹拌し、有機層を分離する。再度、クロロホルムで抽出し、分離した有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/メタノール=10:0~85:15) にて精製し、1ー(3-エトキシベンジル) -4-[4-[4-(1-ピロリジニル) ピペリジン-1-イル] カルボニル] ピペラジン-1-イル] -1H-ピラゾロ [3,4-d] ピリミジン(19mg、収率73%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z : 519 (M+H) + ...

(3) 上記 (2) で得られる化合物 19 m g を実施例 4 (3) と同様に処理することにより、1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[4-(1-y)] カルボニル] ピペラジン-1-4ル] カルボニル] ピペラジン-1-4ル] -1 Hーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン・2 塩酸塩をアモルファス粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 519 [M+H] + ...

[0254]

実施例631~632

対応原料化合物を実施例630と同様に処理することにより、下記第23表記載の化合物を得る。

【0255】 【表117】

第23表

	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	OEt
実施例番号	R 1	物理恒数等
6 3 1 **		アモルファス固体 MS(APCI)533[M+H]+
6 3 2 **	o_NN-	アモルファス固体 MS(APCI)535[M+H]+

**: 2 塩酸塩

Et:エチル基

[0256]

実施例633

(1) 4- [1-(tert-ブトキシカルボニルアミノメチル)シクロプロピル]メトキシ]安息香酸メチル(参考例235で得られる化合物)245mgを、実施例1と同様に処理する事により、1-(3-エトキシベンジル)-4-[4-[4-[1-(tert-ブトキシカルボニルアミノメチル)シクロプロピル]メトキシ]ベンゾイル]ピペラジン-1-イル]-1H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン(380mg、収率98%)を無色液体として得る。

MS (APCI) m/z; 642. 5 [M+H] + \circ

(2) 前記 (1) で得られる化合物 100mg から実施例 404 (2) と同様に処理して得られる 1-(3-x) キシベンジル) -4-[4-[4-[1-(アミノメチル) シクロプロピル] メトキシ] ベンゾイル] ピペラジン<math>-1-4ル] -1 Hーピラゾロ [3,4-d] ピリミジン・2 塩酸塩の粗生成物を、さらに実施例 618 (2) と同様に処理す

る事により、1-(3-エトキシベンジル)-4-[4-[4-[1-(ジメチルアミノメチル) シクロプロピル] メトキシ] ベンゾイル<math>] ピペラジン-1-イル]-1 Hーピラゾロ[3,4-d] ピリミジン・塩酸塩(33mg、収率34%) をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 570 [M+H] + ...

[0257]

実施例634~636

対応原料化合物を実施例 6 3 3 と同様に処理することにより、下記第 2 4 表記載の化合物を得る。

【0258】 【表118】

第24表

	R-O N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
634*	Me N- Me	アモルファス固体 MS(APCI)584[M+H]+
635*	Me N	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+
636*	Me N	アモルファス固体 MS(APCI)558[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0259]

実施例 6 3 7

1-(3-x++)ベンジル) -4-[4-[3-x+)-4-[2-(ix+)] アミノ) エチルアミノ] ベンゾイル] ピペラジン-1-1 ルートーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン (実施例 618(1) で得られる化合物) を実施例 416 と同様に処理することにより 1-(3-x++)ベンジル) -4-[4-[3-x+)-4-[N-x+] ルーNー [2-(ix+)] エチル] アミノ] ベンゾイル] ピペラジン-1-1 ルートーピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン (26mg, 42%) をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 585 [M+H] + ...

[0260]

実施例638~650

対応原料化合物を実施例 6 3 7 と同様に処理することにより、下記第 2 5 表記載の化合物を得る。

【0261】 【表119】

第25表(その1)

Me Me Me Me N N N N R ²			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
638*	(o)-po	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)636[M+H]+
639*	200	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)611[M+H]+
640*	MeO	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)611[M+H]+
641*	Ofo	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)637[M+H]+
6 4 2*		OEt	アモルファス固体 MS(APCI)683[M+H]+
6 4 3 *	MeCO-	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)584[M+H]+
6 4 4*	20	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)610[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0262】 【表120】

第25表(その2)

Me Ne Me Ne			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
6 4 5*	(E) - O	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)610[M+H]+
6 4 6*	\sim	N n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)682[M+H]+
6 4 7*	MeCO-	S n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)590[M+H]+
6 4 8*	M e C O -	NOEt	アモルファス固体 MS(APCI)586[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基 【0263】 【表121】

第25表(その3)

Me N N N N N N N N R ²			
実施例番号	R	R²	物理恒数等
6 4 9*	C H 3 S O 2 -	OEt	アモルファス固体 MS(APCI)607[M+H]+
6 5 0*		OEt	アモルファス固体 MS(APCI)669[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0264】 実施例651

(1) トランスー4ー(メトキシメトキシ)シクロヘキサンカルボン酸エチル(参考例 2 3 7 で得られる化合物) 2. 0 gを、実施例 1 と同様に処理する事により、1-(3-x) トキシベンジル)ー4ー [4-[[トランス-4-(メトキシメトキシ) シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジンー1ーイル] ー1 Hーピラゾロ <math>[3,4-d] ピリミジン(2.88g、収率 78%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 509 [M+H] +

(2) 前記 (1) で得られた化合物 2. 8 gのエタノール 2 0 m L 懸濁液に、濃塩酸 2. 0 m L、水 2. 0 m L を加え、80 $\mathbb C$ で 1 時間撹拌する。反応液をエーテルで希釈し、析出する結晶を濾取する事により、1-(3-x)+2 (3 - x+2) x+3 (4 - x+4) x+4 (5 - x+4) x+4 (6 - x+4) x+4 (7 - x+4) x+4 (7 - x+4) x+4 (8 - x+4) x+4 (9 - x+4) x+4 (1 - x+4) x+4 (2 - x+4) x+4 x+4 (3 - x+4) x+4 x+4

MS (APCI) m/z; 465 [M+H] +

(3) 前記(2)で得られた化合物 $50 \, \mathrm{mg}$ のトルエン $0.5 \, \mathrm{mL}$ 懸濁液に、 $2-(5) \, \mathrm{s}$ チルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 $80 \, \mathrm{mg}$ 、 $60 \, \mathrm{mg}$ 他水素化ナトリウム $50 \, \mathrm{mg}$ を加え、 $100 \, \mathrm{C}$ で $2 \, \mathrm{H}$ 撹拌する。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出し、溶媒を減圧留去する。 得られる粗生成物をフラッシュカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、さらに実施例 4(3) と同様に処理する事により、 $1-(3-\mathrm{L})$ キシベンジル) -4-[4-[[1] トランスー4-[2-(5)] チルアミノ)エトキシ] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジンー1ーイル] $-1 \, \mathrm{H}$ ーピラゾロ $[3,4-\mathrm{d}]$ ピリミジン塩酸塩($14 \, \mathrm{mg}$ 、収率 $24 \, \mathrm{mg}$)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 536 [M+H] +

[0265]

実施例 6 5 2

MS (APCI) m/z ; 659 [M+H] + 0

(2) 前記 (1) で得られた化合物 $50 \, \mathrm{mg}$ のテトラヒドロフラン $3 \, \mathrm{ml}$ 溶液に、氷冷下、 60% 油性水素化ナトリウム $10 \, \mathrm{mg}$ を加えて $0.5 \, \mathrm{th}$ 間提拌後、 3- ドメタン $55 \, \mathrm{mg}$ を滴下し、室温で $3 \, \mathrm{th}$ 間撹拌する。反応液に水を加えて酢酸エチルで抽出し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物を $N \, \mathrm{H}$ シリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー ($n \, \mathrm{th}$ かんだっしょり $n \, \mathrm{th}$ の $n \, \mathrm{th}$ の $n \, \mathrm{th}$ で精製することにより、 $n \, \mathrm{th}$ の $n \,$

MS (APCI) m/z ; 672 [M+H] + 0

(3)前記(2)で得られる化合物を、実施例404(2)と同様に処理する事により、 1-(3-エトキシベンジル)-4-[4-[4-[(2S)-2-(メチルアミノ)-4-メチルペンチルオキシ]ベンゾイル]ピペラジン-1-イル]-1H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン(15mg、収率46%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 572 [M+H] + .

[0266]

実施例653

対応原料化合物を実施例652と同様に処理することにより、下記第26表記載の化合物を得る。

【0267】 【表122】

第26表

**: 2 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0268】 実施例654

(1) アルゴン雰囲気下、塩化オキザリル4. $48\,\mathrm{mL}$ の塩化メチレン50 mL 溶液に、 $-60\,\mathrm{C}$ でジメチルスルホキシド4. $55\,\mathrm{g}$ の塩化メチレン5 mL 溶液を $15\,\mathrm{分間}$ かけて滴下する。この溶液に、トランスー4ー(ヒドロキシメチル)シクロヘキサンカルボン酸メチル(参考例 $238\,\mathrm{c}$ 得られる化合物)5. $9\,\mathrm{g}$ の塩化メチレン $30\,\mathrm{mL}$ 溶液を $30\,\mathrm{G}$ かけて滴下し、さらに同温で1時間撹拌する。 $-60\,\mathrm{C}$ で反応液にトリエチルアミン $16.7\,\mathrm{mL}$ を滴下し、同温で $30\,\mathrm{G}$ 撹拌後、 $0\,\mathrm{C}$ に昇温してさらに1時間撹拌する。反応液をクロロホルムで希釈し、水、 $5\,\mathrm{M}$ クエン酸水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮することによって粗生成トランスー $4\,\mathrm{--}$ ホルミルシクロヘキサンカルボン酸メチル($5.32\,\mathrm{g}$ 、収率 $91\,\mathrm{M}$)を油状物として得る。

(2) 上記 (1) で得られる化合物 500 mg、 3-ジメチルアミノプロピルアミン <math>600 mg の塩化メチレン 10 mL 混合液に、氷冷下、水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム 983 mg、酢酸 353 mg を順次加え、室温で 5 H 間撹拌する。反応液に注意深く飽和重曹水を加えて中和し、クロロホルムで 2 m 回抽出した後、減圧濃縮する。得られる組成生物はシリカゲルカラムフラッシュクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール/アンモニア水= 9:1:0.1)で精製することにより、トランスー4 -[3-(ジメチルアミノ)プロピルアミノメチル]シクロヘキサンカルボン酸メチル(<math>239 mg、収率 32%)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 257 [M+H] + ...

(3) 上記 (2) で得られる化合物 9 2 m g のクロロホルム 0. 5 m L 溶液に、氷冷下、塩化 2 ーフロイル 6 8 μ L のクロロホルム 0. 5 m L 溶液、ピリジン 6 7 μ L を順次加え、室温で 1 日間撹拌する。反応液に飽和重曹水を加え、クロロホルムで 3 回抽出し、合した有機層を遠心濃縮機で減圧下濃縮する。得られる粗生成物を N H シリカゲルカラムフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 9:1~1:1)で精製することにより、トランスー4 ー [[N ー (2 ー フロイル) ーN ー [3 ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ] メチル] シクロヘキサンカルボン酸メチル(102 m g、収率 75%)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 373 [M+H] + ...

(4) 上記(3)で得られる化合物を実施例 1 と同様に処理することにより、1-(3-1) エトキシベンジル)-4-[4-[[] トランス-4-[] N-(2-1) ロイル)-N-[3-(] (ジメチルアミノ) プロピル] アミノメチル] シクロヘキシル] カルボニル] ピペラジン-1-1 -1 H-ピラゾロ[3,4-d] ピリミジン・塩酸塩をアモルファス粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 657 [M+H] + \circ

[0269]

実施例655~670

対応原料化合物を実施例 6 5 4 と同様に処理することにより、下記第 2 7 表記載の化合物を得る。

[0270].

【表123】

第27表 (その1)

,	R N=N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
655*	Et Et-N CH ₂ SO ₂	アモルファス固体 MS(APCI)655[M+H]+
656	O Me N	アモルファス固体 MS(ESI)617[M+H]+
657	O Me Et N	アモルファス固体 MS(ESI)619[M+H]+
658	Et. N.	アモルファス固体 MS(ESI)645[M+H]+
6 5 9	Ei N N	アモルファス固体 MS(ESI)671[M+H]+
660	Me Me Me N	アモルファス固体 MS(ESI)659[M+H]+

*: 塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0271]



【表124】

第27表 (その2)

R N=N N=N OEt			
実施例番号	R	物理恒数等	
661	Me O	アモルファス固体 MS(ESI)631[M+H]+	
662*		アモルファス固体 MS(APCI)694[M+H]+	
663*	CN N	アモルファス固体 MS(APCI)683[M+H]+	
664*	Me ON N	アモルファス固体 MS(APCI)697[M+H]+	
665	Me Me O	アモルファス固体 MS(ESI)605[M+H]+	
666*	Me ON N	アモルファス固体 MS(APCI)631[M+H]+	

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

[0272]

【表125】

第27表 (その3)

	R N=N N-N	OEt
実施例番号	R	物理恒数等
667*	Me O N N N	アモルファス固体 MS(APCI)628[M+H]+
668*	Me O N	アモルファス固体 MS(APCI)675[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基

【0273】 【表126】

第27表 (その4)

		OEt
実施例番号	R	物理恒数等
669*	N N N NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)646[M+H]+
670*	Me ₂ N N	アモルファス固体 MS(APCI)685[M+H]+

*:塩酸塩

Et:エチル基

【0274】 参考例1

MS (APCI) m/z; 237 [M+H] + ...

- (2) 4-[2-(ijy+nril)] エチル] アミノ] 安息香酸エチル5g、ピリジン10mLの塩化メチレン20mL溶液に、氷冷下、塩化アクリロイル2.55mLを滴下し、室温で3時間撹拌する。反応液に水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を順次加えて撹拌後、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(Flash40M;バイオタージ製、クロロホルム/メタノール=1:0~50:1)で精製することにより、4-[N-rクリロイル-N-[2-(ijy+nril)]] アミノ] 安息香酸エチル(1.62g、収率26%)を赤色油状物として得る
- (3) 上記 (2) で得られる 4-[N-アクリロイル-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル <math>1.62g、50%ジメチルアミン水溶液 5mLのアセトニトリル 20mL 混合液を室温で 1.5 時間撹拌した後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(Flash 40M、クロロホルム/メタノール= $1:0\sim50:1\sim$ クロロホルム/メタノール/アンモニア水=25:1:0.1)で精製することにより、4-[N-[3-(ジメチルアミノ) プロピオニル]-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル(<math>1.78g、収率 95%)を赤色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 336 [M+H] + 0

[0275]

参考例 2~10

対応原料化合物を参考例1と同様に処理することにより、下記第28表記載の化合物を 得る。

[0276]

【表127】

第28表

O R'			
	R'N	CO₂Et	
参考例番号	R	R'	物理恒数等
2	Me ₂ N	NEt ₂	油状物 MS(APCI)364[M+H]+
3	EtO.	NMe ₂	油状物 MS(APCI)337[M+H]+
4	EtO.	NEt ₂	油状物 MS(APCI)365[M+H]+
5	Ph ^	NMe ₂	油状物 MS(APCI)355[M+H]+
6	Ph 🔨	NEt ₂	油状物 MS(APCI)383[M+H]+
7	Ph 🔨	\sim	油状物 MS(APCI)381[M+H]+
8	<i>n</i> -₽r	NMe ₂	油状物 MS(APCI)307[M+H]+
9	<i>n-</i> Pr	NEt ₂	油状物 MS(APCI)335[M+H]+
1 0	<i>n</i> -Pr	\Diamond	油状物 MS(APCI)333[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、

n-Pr:n-プロピル基、Ph:フェニル基

[0277]

参考例11

4-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル (参考例 <math>1 (1) で得られる化合物) 200 m g、塩化シクロプロパンカルボニル 115 μ L の塩化メチレン

出証特2004-3014337



 $4\,\mathrm{mL}$ 溶液に、氷冷下、ピリジン $1\,3\,7\,\mu$ Lを滴下し、室温で $2\,3$ 時間撹拌する。反応液に水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を順次加えて撹拌後、クロロホルムで抽出し、濃縮する。得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(Hi-FLASHカラム;山善製、溶媒;クロロホルム/メタノール= $1:0\sim8\,9:1\,1$)で精製することにより、 $4-[\mathrm{N-(シクロプロピルカルボニル)-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル]}$ アミノ] 安息香酸エチル($2\,0\,9\,\mathrm{mg}$ 、収率 $8\,1\,\%$)を黄色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 305 $[M+H]^+$.

[0278]

参考例 1 2~26

対応原料化合物を参考例11と同様に処理することにより、下記第29表記載の化合物 を得る。

[0279]

【表128】

第29表(その1)

$O R$ $Me_2N \longrightarrow N$ CO_2Et			
参考例番号	R	物理恒数等	
1 2	Me	油状物 MS(APCI)293[M+H]+	
1 3	Me	油状物 MS(APCI)321[M+H]+	
1 4	OMe	油状物 MS(APCI)309[M+H]+	
1 5	∕° OMe	油状物 MS(APCI)339[M+H]+	
1 6	-Ме	油状物 MS(APCI)279[M+H]+	
1 7	Me	油状物 MS(APCI)307[M+H]+	
1 8	Me Me	油状物 MS(APCI)307[M+H]+	
1 9	t-Bu-	油状物 MS(APCI)321[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基、t-Bu:tert-ブチル基 【0280】



第29表 (その2)

O R Me ₂ N CO ₂ Et		
参考例番号	- R	物理恒数等
2 0	<u></u> Me	油状物 MS(APCI)305[M+H]+
2 1	O Me	油状物 MS(APCI)337[M+H]+
2 2	Me Me	油状物 MS(APCI)319[M+H]+
2 3		油状物 MS(APCI)347[M+H]+
2 4		アモルファス固体 MS(APCI)331[M+H]+
2 5	t-Bu	油状物 MS(APCI)335[M+H]+
2 6	\triangle	油状物 MS(APCI)333[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、

t-Bu:tert-ブチル基

[0281]

参考例 2 7

4- [[2- (ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル (参考例 1 (1) で得られる化合物) 200 mg、イソシアン酸 n-プチル 143 μ Lの塩化メチレン 4 m L 溶液を室温で 23 時間撹拌後、イソシアン酸 n-プチル 143 μ Lを追加して 50 $\mathbb C$ で 1

ページ: 150/

7時間加熱撹拌する。反応液を濃縮後、得られる粗生成物をゲルパーミェーションクロマトグラフィー(JAI GEL-Hカラム、クロロホルム)で精製することにより、4ー [N-(ブチルカルバモイル)-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル(179mg、収率63%)を黄色樹脂として得る。 MS(APCI)m/z;336 <math>[M+H] 。

[0282]

参考例 28~30

対応原料化合物を参考例27と同様に処理することにより、下記第30表記載の化合物 を得る。

【0283】 【表130】

第30表

第3 U衣		
Me ₂ N CO ₂ Et		
参考例番号	-R	物理恒数等
2 8	S NH NH	油状物 MS(APCI)310[M+H]+
2 9	S N Me	油状物 MS(APCI)352[M+H]+
3 0	S N H Me	油状物 MS(APCI)352[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0284]

参考例 3 1

4-ペンジルアミノ安息香酸エチル1.5gの塩化メチレン15mL溶液に氷冷下、塩化クロロアセチル0.56mL、N,N-ジイソプロピルエチルアミン1.54mLを順次滴下し、1時間撹拌する。同温でジエチルアミン3mLを加えて室温まで自然昇温し、12時間撹拌する。反応液に水10mLを加えて有機層を分離した後に、水層をクロロホルム5mLで抽出し、先の有機層と合わせて濃縮する。得られる粗生成物をNHシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=6:1~3:1)で精



製することにより、4-[N-(N',N'-ジエチルグリシル)-N-ベンジルアミノ] 安息香酸エチル (2.0g、収率92%) を褐色液体として得る。 MS (APCI) m/z; 369 [M+H] + \circ

[0285]

参考例 3 2 ~ 3 5

対応原料化合物を参考例31と同様に処理することにより、下記第31表記載の化合物 を得る。

[0286] 【表131】

盛り1主

第31表			
O R' CO ₂ Et			
参考例番号	R	R'	物理恒数等
3 2	EtO	NMe ₂	油状物 MS(APCI)323[M+H]+
3 3	EtO	NEt ₂	油状物 MS(APCI)351[M+H]+
3 4	Ph^	NMe ₂	油状物 MS(APCI)341[M+H]+
3 5	Ph ^	2	油状物 MS(APCI)367[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基、Ph:フェニル基

[0287]

参考例 3 6

(1) 4ーホルミル安息香酸メチル25gの塩化メチレン250mL溶液に、N, Nージ メチルエチレンジアミン67g、酢酸87mL、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム 50.6gを順次加え、室温で終夜撹拌する。溶媒を減圧留去し、残渣に飽和炭酸カリウ ム水溶液を加えて酢酸エチルで抽出する。あわせた有機層を硫酸ナトリウムで乾燥後、溶 媒を減圧留去することにより、4-[[[2-(ジメチルアミノ)エチル]アミノ]メチ ル] 安息香酸メチル (31.9g、収率89%) を無色油状物として得る。 MS (APCI) m/z; 237 [M+H] + .

(2) クロロぎ酸pーニトロフェニル18.1gの塩化メチレン300mL溶液に、3-(ジメチルアミノ) プロパノール 1 4. 2 m L を滴下し室温で 4 時間撹拌後、 4 ー [[[2- (ジメチルアミノ) エチル] アミノ] メチル] 安息香酸メチル13.7g、トリエチ ルアミン25mLを順次加え、室温で1日撹拌する。反応溶液を飽和炭酸カリウム水溶液 で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物はNHシリ



カゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(Chromatorex NHシリカゲル、溶媒;酢酸エチル/ヘキサン=1:1)で精製することにより、4-[[N-[2-(ジメチルアミノ) エチル]-N-[[3-(ジメチルアミノ) プロポキシ] カルボニル]アミノ]メチル]安息香酸メチル(<math>7.97g、収率38%)を無色油状物として得る。MS(APCI)m/z; $366[M+H]^+$ 。

[0288]

参考例 3 7

4-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] メチル] 安息香酸メチル(参考例36(1)で得られる化合物)200mgの塩化メチレン4mLの溶液にプロピオン酸クロリド110μLを加え、氷冷下ピリジン137μLを滴下し、室温4時間撹拌する。反応液をクロロホルム5mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液10mLを加えて撹拌後、有機層を分離し、遠心濃縮機で溶媒を留去する。得られる粗成生物はシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=100:0~90:10)で精製することにより、<math>4-[[N-プロピオニル-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] メチル] 安息香酸メチル(191mg、収率78%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 293 [M+H] + ...

[0289]

参考例38~42

対応原料化合物を参考例37と同様に処理することにより、下記第32表記載の化合物 を得る。

[0290]



【表132】

第32表

Me ₂ N N R CO ₂ Me		
参考例番号	R	物理恒数等
3 8	$\overline{}$	油状物 MS(APCI)305[M+H]+
3 9	∕∕∕∕Me	油状物 MS(APCI)321[M+H]+
4 0	OMe	油状物 MS(APCI)309[M+H]+
4 1	$-NMe_2$	油状物 MS(APCI)308[M+H]+
4 2	OOMe	油状物 MS(APCI)339[M+H]+

Me:メチル基

[0291]

参考例 4 3

MS (APCI) m/z; 336 [M+H] + ...

[0292]



4-ホルミル安息香酸メチル300 m g 01, 2-ジクロロエタン6 m L 0溶液にジエチルアミン113 μ L δ b δ l δ l

[0293]

参考例 4 5~59

対応原料化合物を参考例44と同様に処理することにより、下記第33表記載の化合物 を得る。

[0294]



【表133】

第33表(その1)

R'RN CO ₂ Me		
参考例番号	-NRR'	物理恒数等
4 5	Me N Me	油状物 MS(APCI)236[M+H]+
4 6	Et N Me	油状物 MS(APCI)250[M+H]+
4 7	Me Me	油状物 MS(APCI)266[M+H]+
4 8	Ęt O	油状物 MS(APCI)284[M+H]+
4 9	Me N-	油状物 MS(APCI)262[M+H]+
5 0	-N	油状物 MS(APCI)220[M+H]+
5 1	-N	油状物 MS(APCI)234[M+H]+
5 2	-N NH ₂	油状物 MS(APCI)277[M+H]+
5 3	Me N OMe	油状物 MS(APCI)238[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0295]



第33表(その2)

R'RN CO ₂ Me		
参考例番号	-NRR'	物理恒数等
5 4	-NMe ₂	油状物 MS(APCI)194[M+H]+
5 5	Me N Me	油状物 MS(APCI)236[M+H]+
5 6	Me Me N OMe	油状物 MS(APCI)266[M+H]+
5 7	−N_N-Me	油状物 MS(APCI)249[M+H]+
5 8	-N	油状物 MS(APCI)220[M+H]+
5 9	-N	油状物 MS(APCI)234[M+H]+

Me:メチル基

[0296]

参考例 6 0

4-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル(参考例1(1)で得られる化合物)200mgの1,2-ジクロロエタン<math>4mLの溶液にイソプチルアルデヒド384 μ Lを加え、氷冷下トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム448mg、酢酸 145 μ Lを加え、室温24時間撹拌する。反応液をクロロホルム5mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液10mLを加えて撹拌後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=80:20~50:50)で精製することにより、4-[N-[2-(ジメチルアミノ) エチル]-N-イソプチルアミノ] 安息香酸エチル(239mg、収率97%)を淡黄色油状物



として得る。

MS (APCI) m/z; 293 [M+H] + 0

[0297]

参考例 6 1 ~ 6 6

対応原料化合物を参考例 6 0 と同様に処理することにより、下記第 3 4 表記載の化合物を得る。

【0298】 【表135】

第34表

第34表			
CO ₂ R'			
参考例番号	R	R'	物理恒数等
6 1	Me ₂ N N Me	Et	油状物 MS(APC1)279[M+H]+
6 2	Me ₂ N N	Et	油状物 MS(APCI)333[M+H]+
6 3	Me ₂ NN Me	Me	油状物 MS(APCI)251[M+H]+
6 4	Me ₂ N Me	Ме	油状物 MS(APCI)279[M+H]+
6 5	Me ₂ N Me	Ме	油状物 MS(APCI)293[M+H]+
6 6	Me ₂ N N	Ме	油状物 MS(APCI)333[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0299]



参考例 6 7

4-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸エチル(参考例1(1)で得られる化合物)3.0gの塩化メチレン30mLの溶液に<math>N-(tert-プトキシカルボニル)グリシン2.89gを加え、氷冷下シアノホスホン酸ジエチル2.89mLを加え、室温24時間撹拌する。反応液をクロロホルム20mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50mLを加えて撹拌後、有機層を分取し、飽和食塩水で洗浄、硫酸ナトリウムで乾燥し溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール/28%アンモニア水=100:10:1)で分取し、次いでゲルパーミェーションクロマトグラフィー(日本分析工業製、溶媒;クロロホルム)で精製し、<math>4-[N-[N'-(tert-ブトキシカルボニル) グリシル]-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] 安息香酸メチル(<math>4.2g、収率84%)を淡黄色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 394 [M+H] + ...

[0300]

参考例 6 8

(1) 4ープロモメチル安息香酸メチル22.8gのN, Nージメチルホルムアミド450mL溶液に、50%ジメチルアミン水溶液27mLを滴下し、室温で3時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ込み、酢酸エチルで抽出する。あわせた有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去し得られる粗生成物を、シリカゲルフラッシュクカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=10:1)で精製することにより、4ー[(ジメチルアミノ)メチル]安息香酸メチル(27.5g、収率99%)を褐色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 194 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる 4-[(ジメチルアミノ) メチル] 安息香酸メチル 19.2 g に濃塩酸 6.6 m L、および水 1.6 7 m L を加え、終夜還流する。溶媒を減圧留去し得られる粗結晶をエーテルで洗浄し、4-[(ジメチルアミノ) メチル] 安息香酸塩酸塩 (19.0g、収率 8.8%) を無色粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 179 [M+H] + ...

[0301]

参考例 6 9

(1) 6-メチルニコチン酸メチル 6. 3 gの四塩化炭素 1 0 0 mLの溶液にN-プロモスクシンイミド 8. 9 g、2, 2' -アゾビスイソブチロニトリル 3 4 2 m g ϵ 順次加え、6時間加熱還流する。室温まで冷却後、ヘキサン 3 0 0 mL ϵ 加え、不溶物をろ去し、ろ液を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 1 0 : 1) で精製した後、ヘキサンにて撹拌することにより 6 - (ブロモメチル) ニコチン酸メチル (3. 4 g、収率 3 5 %)を無色結晶として得る。

(2)上記(1)で得られる化合物 350 m gのテトラヒドロフラン 5mLに50%ジメチルアミン水溶液 3mLを加え室温にて10分間撹拌する。酢酸エチルを加え、水、飽和食塩水で順次洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=100:1)で精製することにより、6-(ジメチルアミノメチル)ニコチン酸メチル(276mg、収率 93%)を無色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 195 [M+H] + ...

[0302]

参考例70~77

対応原料化合物を参考例69と同様に処理することにより、下記第35表記載の化合物を得る。

[0303]



【表136】

第35表

7002		
R'RN N CO ₂ Me		
参考例番号	-NRR'	物理恒数等
7 0	Me ─N Et	油状物 MS(APCI)209[M+H]+
7 1	-NEt ₂	アモルファス固体 MS(APCI)223[M+H]+
7 2	-N	油状物 MS(APCI)221[M+H]+
7 3	-N_	アモルファス固体 MS(APCI)235[M+H]+
7 4	-N_N-Me	アモルファス固体 MS(APCI)250[M+H]+
7 5	Me Me	油状物 MS(APCI)267[M+H]+
7 6	Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)223[M+H]+
7 7	-N	アモルファス固体 MS(APCI)269[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

【0304】 参考例78

(1) 4-ヒドロキシ安息香酸エチル15.3gのN, N-ジメチルホルムアミド150mL溶液に、塩化2-ジメチルアミノエチル塩酸塩15.9g、炭酸カリウム43.2gを順次加え、110℃で終夜撹拌する。反応液に水を加えて酢酸エチルで抽出する。あわ



せた有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去後、得られる粗生成物は、シリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/メタノール=10:1) で精製することにより、4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] 安息香酸エチル (14.1g、収率65%) を褐色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 238 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物 14.1g に濃塩酸 40mL、および水 100mLを加え、終夜還流する。溶媒を減圧留去し得られる粗結晶を、メタノール/エーテルで洗浄し、4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] 安息香酸塩酸塩 (14.1g、収率 56%)を褐色粉末として得る。

MS (APCI) m/z; 210 [M+H] + ...

[0305]

参考例 7 9

対応原料化合物を参考例78と同様に処理することにより、下記第36表記載の化合物を得る。

【0306】 【表137】

第36表

R-O CO ₂ H		
参考例番号	R	物理恒数等
7 9		微黄色アモルファ ス粉末 MS(APCI)250[M+H]

Me:メチル基

[0307]

参考例80

(1) メタノール30 mLに氷冷下、塩化チオニル1.33 mLを滴下し10分間撹拌する。4-ヒドロキシけい皮酸3.0 g加え、室温4日間撹拌する。反応液を濃縮し、酢酸エチル50 mLで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去後、酢酸エチル/ヘキサンで再結晶することにより4-ヒドロキシけい皮酸メチル(2.86g、収率88%)を淡黄色結晶として得る。融点136.5-137℃。

(2) 上記 (1) で得られる化合物 1. 5 3 gの N, N-ジメチルホルムアミド 2 5 m L の溶液に 3 - クロロプロピルジメチルアミン塩酸塩 1. 6 9 g、炭酸カリウム 3. 1 2 g、ヨウ化テトラブチルアンモニウム 1 0 5 m g を順次加えた後、80℃17時間撹拌する。放冷後水 1 0 0 m L 加え酢酸エチル 1 5 0 m L で 2 回抽出する。分離した有機層を水 1 5 0 m L で 2 回、飽和食塩水で順次洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去することによりトランス-3-[4-[3-(ジメチルアミノ)プロポキシ]フェニル]ア



クリル酸メチル (2.07g、収率92%) を淡黄色油状物として得る。 MS (APCI) m/z; 264 [M+H] $^+$

(3) 上記 (2) で得られる化合物 2. 07 gのメタノール 15 m L の溶液に 1 規定水酸化ナトリウム水溶液 15 m L を加え室温 15 時間撹拌する。反応液を濃縮し、 1 規定塩酸水にて中和しp H 7 とする。メタノールを加えて撹拌晶析することによりトランスー 3 ー [4 ー [3 ー (ジメチルアミノ) プロピルオキシ] フェニル] アクリル酸 (1. 93 g、収率 98%)を無色結晶として得る。

融点191-193℃。

[0308]

参考例 8 1

- (1) 4-(アミノメチル) 安息香酸メチル 5. 08g を塩化メチレン 30m Lに溶かし、氷冷下、二炭酸ジー tert-ブチル 6. 4g を加えて、室温まで昇温し 24 時間撹拌する。塩化メチレン 20m Lで希釈し、水 40m Lを加えて撹拌する。静置後、有機層を分離し、濃縮することにより、粗生成物として 4-[N-(tert-ブトキシカルボニル) アミノメチル] 安息香酸メチルエステルを得る。
- (2) 上記(1)で得られる化合物 1. 5 gをテトラヒドロフラン 1 5 m L に溶かし、氷冷下、60%油性水素化ナトリウム 407 m gを加え、室温に昇温して 30分撹拌する。氷冷下、ヨウ化エチル 2. 26 m L を滴下し、60度で 1 時間撹拌する。室温まで降温し、酢酸エチル 10 m L で希釈し、水 20 m L を加えて撹拌する。静置後、有機層を分離し、濃縮する。得られる粗生成物を N H シリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン/酢酸エチル= 20:1)で生成することにより、4 ー [[N ーエチルー N ー (tert ープトキシカルボニル)] アミノメチル] 安息香酸メチルエステル(929 m g、収率 56%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 294 [M+H] + 0

[0309]

参考例 8 2

(1) 4-ヒドロキシベンズアルデヒド 610 m g o N, N - ジメチルホルムアミド 20 m L o 溶液に塩化 2- ジメチルアミノエチル塩酸塩 1.08 g、炭酸カリウム 2.0 g を 順次加えた後、室温 18 時間撹拌する。酢酸エチル 100 m L e 加え、水、飽和食塩水で洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール= 20:1-10:1)で精製することにより、4-[2-(5) ジメチルアミノ)エトキシ]ベンズアルデヒド(640 m g、収率 66%)を淡黄色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 194 [M+H] + ...

(2) ジメチルホスホノ酢酸 t e r t - ブチル807mgのテトラヒドロフラン20mLの溶液に氷冷下60%油性水素化ナトリウム144mgを加え30分間撹拌する。上記(1) で得られる化合物580mgのテトラヒドロフラン10mLの溶液を加え室温1時間撹拌する。氷水を加え酢酸エチルで抽出した後、有機層を飽和食塩水で洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=20:1)で精製することにより、トランス-3-[4-[2-(ジメチルアミノ)エトキシ]フェニル]アクリル酸 t e r t - ブチルエステル(920mg、収率100%)を無色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 292 $[M+H]^+$.

(3) 上記 (2) で得られる化合物 880 m g m 4 規定塩酸ジオキサン溶液 10 m L を室温 6 時間撹拌する。ジエチルエーテルで希釈し、析出晶をろ取しジエチルエーテルにて洗浄することにより、トランスー3ー [4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] フェニル] アクリル酸塩酸塩 (750 m g、収率 91%) を無色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 236 [M+H] + ...

[0310]

参考例 8 3



(1) アルゴン雰囲気下、メタノール90mLに塩化チオニル8.7mLを-30℃で15分間かけて滴下する。終了後、-20℃にて0.5時間撹拌した後、3-アミノー4-メトキシ安息香酸5.0gを加え同温にて15分間撹拌した後、室温で3日間撹拌する。反応液を減圧濃縮し、残渣結晶をメタノール/エーテルで洗浄して3-アミノー4-メトキシ安息香酸メチル塩酸塩(6.25g、収率96%)を無色結晶(融点213-215℃)として得る。

MS (APCI) m/z; 182 [M+H] + ...

(2) 上記で得られる $3-\gamma \ge J-4-y$ トキシ安息香酸メチル塩酸塩 1.08gのテトラヒドロフラン 10mL懸濁液に、ピリジン 2.4mL、塩化メタンスルホニル 0.56mLを順次加え、室温で 30分間撹拌する。反応液に水を加えて撹拌後、酢酸エチルで抽出する。抽出液を珪藻土カラムで処理した後、減圧濃縮する。得られる残渣をエーテル/ヘキサンから再結晶 0.3-y0 0.50 0

MS (APCI) m/z; 258 [M-H]

(3) 3-メタンスルホニルアミノー4-メトキシ安息香酸メチル(上記(2)で得られる化合物)260mg、炭酸カリウム222mg、2-クロロエチルジエチルアミン塩酸塩414mgのジメチルスルホキシド2mLの混合液を2.5時間激しく撹拌する。反応液に水を加えて撹拌後、酢酸エチルで抽出し、抽出液を飽和食塩水で洗浄した後に<math>NHシリカゲルショートカラムで濾過後、減圧濃縮する。得られる残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(HI-FLASHカラム;山善製、溶媒;クロロホルム/メタノール=1:0~95:5)で精製し、塩酸酢酸エチル溶液で塩酸塩とし、3-[N-[2-(5]2+ルアミノ)エチル]-N-(2+カンスルホニル)アミノ]-4-メトキシ安息香酸塩酸塩(228mg、収率93%)を無色樹脂として得る。

MS (APCI) m/z; 359 [M+H] + ...

[0311]

参考例 8 4

(1) バニリン76. 1 gの N, Nージメチルホルムアミド500mL溶液に、4-(2 ークロロエチル) モルホリン塩酸塩 130g、ヨウ化ナトリウム7. 5 g、および炭酸カリウム 207g を順次加え、80 で 15 時間撹拌する。溶媒を減圧留去して、残渣を酢酸エチルで希釈後、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去後、残渣にジイソプロピルエーテルを加え、ろ取することにより、3- メトキシ-4-(2 ーモルホリノエトキシ) ベンズアルデヒド(112.6g、収率 85%) を黄橙色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 266 [M+H] + ...

(2) ホスホノ酢酸トリエチル37.0gのテトヒドロフラン150mL溶液に、氷冷下、60%油性水素化ナトリウム6.4gを加え、0.5時間撹拌する。これに上記(1)で得られる化合物40.0gのテトラヒドロフラン140mL溶液を滴下し、同温で2時間撹拌する。反応溶液を酢酸エチル500mLで希釈し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥する。溶媒を減圧留去後、得られる粗生成物にジイソプロピルエーテルを加えて、ろ取することによりトランスー3-[3-メトキシー4-(2-モルホリノエトキシ)フェニル]アクリル酸エチル(46.2g、収率91%)を黄橙色結晶として得る

MS (APCI) m/z; 336 [M+H] + \circ

(3) 上記 (2) で得られる化合物 43.3gのメタノール 250m L 溶液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液 <math>100m L を加え、室温で終夜撹拌する。溶媒を減圧留去後、反応液を中和し析出結晶をろ取する。粗結晶をエタノールに溶解させ不溶物を濾去後、再結晶することによりトランス -3-[3-メトキシ-4-(2-モルホリノエトキシ)フェニル]アクリル酸 (34.8g、収率 88%) を黄色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 308 [M+H] + ...

[0312]



参考例 8 5

(1) -30℃冷却下、メタノール1500mLに塩化チオニル254mLを約1時間かけて滴下する。終了後、室温にて0.5時間撹拌した後、トランスーシクロヘキサンー1,4ージカルボン酸500.0gを加え室温にて17時間撹拌する。反応液を減圧下濃縮し、残渣をクロロホルムで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄する。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をヘキサンにて結晶化した後、濾取、乾燥し、トランスーシクロヘキサン-1,4ージカルボン酸ジメチル545.0gを得る。

MS (APCI) m/z : 201 [M+H] + ...

(2)上記(1)で得られるトランスーシクロへキサンー1,4ージカルボン酸ジメチル150.0gをテトラヒドロフラン1500mLに溶解し、氷冷下、28%ナトリウムメトキシドーメタノール溶液149gと水13.2gの混合溶液を滴下する。反応液を室温に戻し3.5時間撹拌した後、ヘキサン1500mLを注ぎ、析出物を濾取する。続いて、得られる析出物を氷冷下、濃塩酸50mL、水450mL、およびクロロホルム1000mLの混合溶液に加え、室温にて20分間撹拌後、クロロホルム層を分取し、水層をクロロホルムで抽出する。有機層を合わせ、硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をヘキサンにて結晶化した後、濾取、乾燥し、トランスーシクロヘキサンー1,4ージカルボン酸モノメチル106.0gを得る。

 $MS (ESI) m/z : 185 [M-H]^{-}$

(3) 上記(2)で得られるトランスーシクロへキサンー1, 4-ジカルボン酸モノメチル100.0gをtertーブタノール1000mLに溶解し、ジフェニルリン酸アジド155gおよびトリエチルアミン78.6mLを加えた後、約60℃で1時間加熱し、さらに17時間加熱環流する。放冷後、反応液に氷水を注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をメタノール250mLに溶解し水750mLを加えた後、氷冷下撹拌する。0.5時間後、析出物を濾取して、水ーメタノール(3:1)1000mLおよびヘキサンにて順次洗浄後、乾燥し、トランスー4ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸メチル117.0gを得る。MS(APCI)m/z:275 $[M+NH_4]^+$ 。

[0313]

参考例86

(1)参考例85で得られる化合物234.0gをジオキサン500mLに溶解し、4規定塩酸ジオキサン溶液500mLを加え、室温にて19時間撹拌する。反応液を減圧下濃縮し、得られる残渣をジエチルエーテルに懸濁後、析出物を濾取し、トランスー4ーアミノシクロヘキサンカルボン酸メチル塩酸塩121.9gを得る。

MS (APCI) m/z : 158 [M+H] + ...

(2) 上記(1)で得られるトランスー4ーアミノシクロヘキサンカルボン酸メチル塩酸塩 93.0 gをメタノール1000mLに溶解し、35%ホルムアルデヒド水溶液 95.4 mL、酢酸ナトリウム39.4 gおよび10%パラジウムー炭素10 gを加え、常圧水素雰囲気下、室温にて3.5時間撹拌する。不溶物をセライトで濾去し、濾液を減圧下濃縮後、得られる残渣に20%炭酸カリウム水溶液 500mLを注ぎ、クロロホルムで抽出する。有機層を硫酸ナトリウムおよび炭酸カリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2/1)にて精製し、トランスー4ー(ジメチルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸メチル 87.3 gを得る。

MS (APCI) m/z : 186 [M+H] + ...

(3) 上記 (2) で得られる化合物 27.6 gをジオキサン 300 m L および水 100 m L に溶解し、6規定塩酸 50 m L 加え、4 時間加熱還流する。6規定塩酸 50 m L を追加しさらに1時間加熱還流する。反応液を減圧下濃縮し、トルエンにて共沸操作を行った後、得られる残渣をジイソプロピルエーテルに懸濁する。析出物を濾取し、ジイソプロピル



エーテルで洗浄、乾燥し、トランスー4ー (ジメチルアミノ) シクロヘキサンカルボン酸・塩酸塩27.5gを得る。

MS (APCI) m/z : 172 [M+H] + 0

[0314]

参考例87

- (1)参考例86 (1)で得られる化合物10g、1,4ージョードプタン19.2g、
 炭酸ナトリウム16.4gをテトラヒドロフラン300mL-N,Nージメチルアセトア
 ミド60mLに懸濁し、70℃で20時間撹拌する。反応液を減圧下濃縮した後、残渣を
 酢酸エチルー水に溶解し、有機層を分離する。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:酢酸エチル/ヘキサン=1/5)にて精製し、トランスー4-(1-ピロリジニル)シクロヘキサンカルボン酸メチル10.9gを得る。
- MS (APCI) m/z:212 [M+H] ⁺。 (2) 上記(1) で得られる化合物 10.9 gのジオキサン150 mL溶液に、2規定塩酸 80 mLを加え、メタノールを留去しながら110℃で3時間撹拌する。反応液を減圧下濃縮し、得られる残渣をジエチルエーテルに懸濁後、濾取し、トランスー4ー(1-ピロリジニル) シクロヘキサンカルボン酸・塩酸塩11.1 gを得る。

MS (APCI) m/z : 198 [M+H] + ...

[0315]

参考例88

(1)参考例86(1)で得られる化合物47.5g、ビス(2ークロロエチル)エーテル34.5mL、炭酸ナトリウム77.9g、およびヨウ化ナトリウム88gをテトラヒドロフラン1400mLおよびN、Nージメチルアセトアミド280mLに懸濁し、18時間還流する。ビス(2ークロロエチル)エーテル23mL、ヨウ化ナトリウム22gを反応液に加え、更に6時間還流する。反応液を減圧下濃縮した後、残渣を酢酸エチルー水に溶解し、有機層を分離する。有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:酢酸エチル/ヘキサン=1/30に続き、酢酸エチル/ヘキサン=1/5、更に1/3)にて精製し、トランス-4ーモルホリノシクロヘキサンカルボン酸メチル53.9gを得る。

MS (APCI) m/z : 228 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物 5 3. 8 gのジオキサン 7 5 0 m L 溶液に、 2 規定塩酸 4 0 0 m L を加え、メタノールを留去しながら 1 1 0 ℃で 4 時間撹拌する。反応液を濃縮し、得られる残渣をジエチルエーテルに懸濁後、濾取し、トランスー 4 ーモルホリノシクロヘキサンカルボン酸・塩酸塩 5 4. 8 gを得る。

MS (APCI) m/z : 214 [M+H] + 0

[0316]

参考例 8 9

(1) トランスー4ー (アミノメチル) シクロヘキサンカルボン酸 6. 29 gをメタノール32 m L に懸濁し、氷冷下、塩化チオニル6 m L を滴下する。反応液を室温に戻し一晩撹拌後、反応液を減圧濃縮することにより、トランスー4ー (アミノメチル) シクロヘキサンカルボン酸メチル・塩酸塩8. 69 gを得る。

MS (APCI) $m/z:172 [M+H]^{+}$.

(2)上記(1)で得られる化合物8.69gをジクロロメタン400mLに懸濁し、トリエチルアミン11.2mLを加え、室温にて数分撹拌後、氷冷下、35%ホルムアルデヒド水溶液15.9mLおよびトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム25.43gを加える。反応液を室温に戻し2時間撹拌後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を注ぎ、クロロホルムで抽出する。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、トランス-4-(ジメチルアミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸メチル7.42gを得る。



MS (APCI) m/z: 200 [M+H] + \circ

(3) 上記(2) で得られる化合物 7. 4 1 gをジオキサン 1 4 0 m L に溶解し、2 規定 塩酸 7 0 m L を加え、3 時間加熱環流する。放冷後、反応液を減圧下濃縮し、得られる残 渣をトルエンにて共沸後、乾燥し、トランスー4 ー (ジメチルアミノメチル) シクロヘキ・サンカルボン酸・塩酸塩 8. 4 5 gをアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z : 186 [M+H] + ...

[0317]

参考例 9 0

(1) 60%油性水素化ナトリウム33.6gをテトラヒドロフラン600mLに懸濁し、氷冷下、ホスホノ酢酸トリエチル188.4gのテトラヒドロフラン100mL溶液を滴下する。同冷却下0.5時間撹拌後、ピリジンー4ーカルバルデヒド75.00gのテトラヒドロフラン100mLを滴下し、1時間撹拌する。同冷却下、反応液に氷水1000mLを注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣を少量のジイソプロピルエーテルに氷冷下懸濁し、析出物を濾取する。ジイソプロピルエーテルおよびヘキサンで順次洗浄後、乾燥し、3ー(4ーピリジル)アクリル酸エチル77.53gを得る。

MS (APCI) m/z : 178 [M+H] + ...

(2)上記(1)で得られる化合物28.00gを酢酸280mLに溶解し、酸化白金1.80gを加え、水素雰囲気下、室温で24時間振盪する。不溶物を濾去し、濾液を減圧濃縮する。得られる残渣をジオキサン200mLに溶解し、4規定塩化水素ージオキサン200mLを加えた後、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をジエチルエーテルージイソプロピルエーテルに懸濁後、析出物を濾取する。ジイソプロピルエーテルで洗浄後、乾燥し、3-(4-ピペリジル)プロピオン酸エチル・塩酸塩33.50gを得る。

MS (APCI) $m/z:186 [M+H]^+$.

[0318]

参考例91

(4-ピリジル) 酢酸エチル50.00gを酢酸500mLに溶解し、酸化白金3.44gを加え、水素雰囲気下、室温にて20時間振盪する。不溶物を濾去し、濾液を減圧下濃縮する。得られる残渣をジオキサン200mLに溶解し、4規定塩化水素ージオキサン400mLを加えた後、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をジエチルエーテルージイソプロピルエーテルに懸濁後、析出物を濾取する。ジイソプロピルエーテルで洗浄後、乾燥し、(4-ピペリジル) 酢酸エチル・塩酸塩61.80gを得る。

MS (APCI) m/z : 172 [M+H] + ...

[0319]

参考例 9 2

MS (APCI) m/z : 228 [M+H] + ...

(2) 上記 (1) で得られる化合物 5 7. 12 gをジオキサン1200 m L に溶解し、2 規定塩酸 6 00 m L を加え、3 時間加熱環流する。反応液を減圧濃縮し、ジオキサンにて共沸操作を行った後、得られる残渣をジエチルエーテルおよびジイソプロピルエーテル (1:1) 500 m L に懸濁する。析出物を濾取し、ジイソプロピルエーテルにて洗浄、乾燥し、3-(1-イソプロピルピペリジン-4-イル)プロピオン酸・塩酸塩 5 5. 3 6





gを得る。

MS (APCI) m/z : 200 [M+H] + 0

[0320]

参考例93~94

対応原料化合物を参考例92(1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第37表記載の化合物を得る。

【0321】 【表138】

第37表

2012			
CH ₃ H ₃ C N O Y OR			
参考例番号 - Y-COO-R 物理恒数等			
0.0	(1)	-CH ₂ COOC ₂ H ₅	MS(APCI)214[M+H]+
93	(2)	-CH ₂ COOH	塩酸塩 MS(APCI)200[M+H]+
0.4	(1)	-COOC ₂ H ₅	MS(APCI)186[M+H]+
9 4	(2)	-соон	塩酸塩 MS(APCI)172[M+H]+

【0322】 参考例95

(1)参考例91で得られる化合物5.00g、4-クロロピリジン・塩酸塩3.62g、およびトリエチルアミン10.1mLをキシレン130mLに懸濁し、20時間加熱還流する。反応液を水冷後、不溶物を遮去する。濾液を減圧下濃縮し、得られる残渣をクロロホルムで希釈後、水で洗浄する。硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム/酢酸エチル=4/1)にて精製し、[1-(4-ピリジル)ピペリジン-4-イル]酢酸エチル4.15gを得る。

MS (APCI) m/z : 249 [M+H] +

(2)上記(1)で得られる化合物4.15gをジオキサン200mLに溶解し、1規定 塩酸70mLを加え、4時間加熱還流する。反応液を減圧下濃縮後、得られる残渣を凍結 乾燥することにより、[1-(4-ピリジル)ピペリジン-4-イル]酢酸・塩酸塩3. 90gを得る。

MS (APCI) m/z : 2 2 1 [M+H] + ...

[0323]

参考例 9 6





- (1) イソニペコチン酸エチル1.57g、プロピオンアルデヒド1.0g、10%パラジウム炭素500mgのメタノール20mL混合液を水素雰囲気下、室温で2時間激しく撹拌する。水素をアルゴンに置換した後、反応液中のパラジウム炭素を濾別し、メタノール100mLで洗浄した後、該洗液と濾液とをあわせて溶媒を留去する。得られる残渣をエタノール20mLに溶解し、4規定塩酸ジオキサン溶液20mLを加えた後、溶媒を減圧留去し、残渣をエタノール/エーテルから結晶化することにより、1ープロピルピペリジンー4ーカルボン酸エチル塩酸塩(1.81g、収率77%)を無色結晶として得る。融点114-117℃
- (2) 上記(1) で得られる化合物 1.79 g、濃塩酸 20 m L の混合液を 2時間加熱還流する。反応液を室温まで放冷後、減圧濃縮する。残渣にエーテルを加えて撹拌後、分離した上澄みのエーテル層を除去し、残渣をエタノール/エーテルから結晶化して 1 ープロピルピペリジンー4 ーカルボン酸塩酸塩(1.11 g、収率 70%)を無色結晶として得る。

融点222-224℃。

[0324]

参考例 9 7

[0325]

参考例 9 8

MS (APCI) m/z ; 251 [M+H] + 0

MS (APCI) m/z , 2 9 4 [M+H] +

[0326]

参考例 9 9

アルゴン雰囲気下、水素化リチウムアルミニウム 1. 19gをテトラヒドロフラン 50 mLに懸濁し、氷冷下、(1-4ソプロピルピペリジン-4-4ル)酢酸エチル(参考例 93-(1)で得られる化合物)6. 43gをテトラヒドロフラン 50 mLに溶かした溶液を 15分間かけて滴下し、室温まで昇温し、1. 5時間撹拌する。氷冷下、水1. 2 m L、2規定の水酸化ナトリウム水溶液 2. 4 mL、水2. 4 mLを順次加えて室温まで昇温し、2時間撹拌する。硫酸マグネシウムを加えて 10分間撹拌後、濾過し、溶液を濃縮する。得られる粗生成物を N Hシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1:1)で生成することにより、2-(1-4ソプロピルピペリジン-4-4ル)エタノール(5.09g、収率 99%)を無色油状物として得る。 MS (A P C I) m/z; 172[M+H] +。

[0327]

参考例100

アルゴン雰囲気下、水素化リチウムアルミニウム 3.2 9gをテトラヒドロフラン 1 6 0



mLに懸濁し、氷冷下、1-4ソプロピルピペリジンー4-カルボン酸エチル(参考例 9 4 (1) で得られる化合物) 5. 00gを加えて、室温まで昇温し、14時間撹拌する。 氷冷下、水3.3 mL、2規定の水酸化ナトリウム水溶液 6.6 mL、水6.6 mLを順次加えて室温まで昇温し、1 時間撹拌する。硫酸マグネシウムを加えて1 0分間撹拌後、濾過し、溶液を濃縮する。得られる粗生成物をN Hシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1:1)で生成することにより、(1-4ソプロピルピペリジンー4-4ル)メタノール(3.75g、収率99%)を無色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 158 [M+H] + ...

[0328]

参考例101

1-メチルー2-イミダゾールカルバルデヒド10gのエタノール80mL、テトラヒドロフラン80mL混合溶液に、水素化ホウ素ナトリウム4.2gを氷冷下で加えた後、室温で2時間撹拌する。溶媒を留去後、残渣をクロロホルムに溶かし飽和重曹水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去し得られる粗生成物に、ジイソプロピルエーテルを加え、析出結晶をろ取することにより、(1-メチルー1H-イミダゾールー2-イル)メタノール(9.9g、収率98%)を無色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 113 [M+H] + ...

[0329]

参考例102

(1) 4-[[(tert-プトキシカルボニル) アミノ] メチル] 安息香酸メチル(参考例81(1)で得られる化合物)2.0gをテトラヒドロフラン20mLに溶かし、氷冷下、60%油性水素化ナトリウム0.9gを加え、室温で30分撹拌する。氷冷下、ヨウ化メチル2.3mLを滴下し、室温で3時間撹拌する。酢酸エチルで希釈し水で洗浄後、溶媒を減圧濃縮し、<math>4-[[N-メチル-N-(tert-プトキシカルボニル) アミノ] メチル] 安息香酸メチル(1.9g、収率94%)を黄色油状物として得る。MS(APCI) <math>m/z; 280 [M+H] + 。

(2) 前記(1) で得られる化合物 1.5 gのメタノール 5.0 m L液に、4 規定塩酸 / ジオキサン 10.0 m Lを加え、室温で1時間撹拌する。エーテル希釈後、析出結晶を ろ取することにより、4 - [(メチルアミノ)メチル]安息香酸メチル(0.89g、収率 78%)を無色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 180 [M+H] + ...

(3) 前記(2)で得られる化合物 100 mg、2-(ジェチルアミノ) エチルクロリド塩酸塩 160 mg、炭酸カリウム 260 mg のN, N-ジメチルホルムアミド <math>3.0 mL 懸濁液を $80 \mathbb{C}$ で 3 時間撹拌する。反応液を水で希釈後、酢酸エチルで抽出し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール= 10:1)で精製することにより、4-[N-メチル-N-[2-(ジェチルアミノ) エトキシ]カルボニル] アミノ] メチル] 安息香酸メチル(<math>94 mg、収率 64%)を黄色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 323 [M+H] + ...

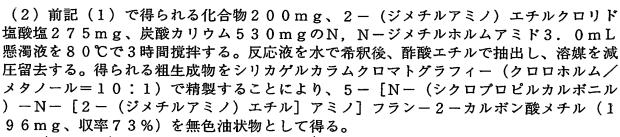
[0330]

参考例103

(1) 5-rミノフランー2-カルボン酸メチル1. 0 g、ピリジン1. 2 m L の塩化メチレン6. 0 m L 溶液に、氷冷下、シクロプロパンカルボニルクロリド0. 7 8 m L を滴下し、室温で2 時間撹拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出し無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=3:1)で精製することにより、5-[(シクロプロピルカルボニル)アミノ]フランー<math>2-カルボン酸メチル(0.82 g、収率56%)を無色結晶として得る。

MS (APCI) m/z; 210 [M+H] + ...





MS (APCI) m/z; 281 [M+H] + ...

[0331]

参考例104

- (2) 前記(1)で得られる化合物 5. 62 g、二炭酸ジー t ーブチル 15. 8 g、ピリジン 6. 4 m L、4 ー (ジメチルアミノ) ピリジン 0. 4 g、の塩化メチレン 5 0 m L 溶液を室温で 3 時間撹拌する。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥する。溶媒を減圧留去し得られる残渣に、炭酸セシウム 2 2 g、エタノール 5 0 m L を加え、 8 0 $\mathbb C$ で終夜撹拌する。不溶物をろ去後、水で希釈し析出する結晶をろ取することにより 5 ー [(t e r t ーブトキシカルボニル) アミノ] チオフェンー 3 ーカルボン酸エチル(6 . 0 7 g、収率 6 8 %)を褐色結晶として得る。
- MS (APCI) m/z; 272 [M+H] + .
- (3)前記(2)で得られる化合物 1.5 g、2 (ジメチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 1.5 g、炭酸カリウム 3.0 gの N,N ジメチルホルムアミド 15 m L 懸濁液を 80℃ 3 時間撹拌する。反応液を水で希釈後、酢酸エチルで抽出し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=50:1)で精製することにより 5 [N (tert-ブトキシカルボニル)-N [2 (ジメチルアミノ)エチル]アミノ]チオフェンー 3 カルボン酸エチル (1.53 g、81%)を褐色油状物として得る。
- MS (APCI) m/z; 343 [M+H] + $_{\circ}$
- (4)上記(3)で得られる化合物に、メタノール5.0 mL、4規定塩酸/ジオキサン $10.0 \, \text{mL}$ を加え、室温で3時間撹拌する。溶媒を減圧留去し飽和炭酸水素ナトリウム 水溶液で中和後、クロロホルムで抽出し無水硫酸マグネシウムで乾燥する。溶媒を減圧留 去し得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=10:1)で精製することにより、5-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] チオフェン-3-カルボン酸エチル(<math>0.75g、収率56%)を褐色油状物として得る。
- MS (APCI) m/z; 243 [M+H] + $_{\circ}$
- (5)前記(4)で得られる化合物 $50 \, \mathrm{mg}$ 、ピリジン $33 \, \mathrm{mg}$ の塩化メチレン $3 \, \mathrm{mL}$ 液に、氷冷下、アセチルクロリド $24 \, \mathrm{mg}$ を滴下し、室温で終夜撹拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出し無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1:1)で精製することにより、5-[N-アセチル-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] チオフェン-<math>3-カルボン酸エチル($46 \, \mathrm{mg}$ 、収率 79%)を黄色油状物として得る。



MS (APCI) m/z; 285 [M+H] + ...

[0332]

参考例105

5-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] チオフェン<math>-3-カルボン酸エチル (参考例 104(4) で得られる化合物) $50\,\mathrm{mg}$ 、イソシアン酸 n-プチル $31\,\mathrm{mg}$ の クロロホルム $3\,\mathrm{mL}$ 溶液を、 $60\,\mathrm{C}$ で終夜撹拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水 溶液を加え、クロロホルムで抽出し無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 1: 1) で精製することにより、5-[N-(ブチルカルバモイル)-N-[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ] チオフェン<math>-3-カルボン酸エチル($58\,\mathrm{mg}$ 、収率 $82\,\mathrm{mg}$)を黄色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 342 [M+H] + ...

[0333]

参考例106

MS (APCI) m/z; 271 [M+H] + 0

[0334]

参考例 1 0 7

MS (APCI) m/z; 291 [M+H] + ...

(2) 上記で得られる $4-[[2-(1-l^2 - l^2 -$

MS (APCI) m/z; 333 [M+H] + ...

[0335]

参考例108

(1) オキサリルクロリド2.0mLをジクロロメタン120mLに溶解し、ドライアイスーアセトンにて冷却下、ジメチルスルホキシド3.3mLのジクロロメタン15mL溶液を滴下する。同冷却下10分間投拌後、参考例100で得られる(1ーイソプロピルピペリジン-4-イル)メタノール3.00gのジクロロメタン30mL溶液を約15分間かけて滴下する。終了後、反応液を同冷却下2時間投拌し、トリエチルアミン13.3m



Lを10分間かけて滴下する。反応液を室温に戻しながら1時間攪拌した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液中に注ぐ。ジクロロメタンにて抽出し、溶媒を減圧下留去する。水層を酢酸エチルにて抽出し、ジクロロメタン抽出残渣を合わせ、水および飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧下留去し、粗精製物として1ーイソプロピルピペリジン-4-カルバルデヒド1.96gを得る。

MS (APCI) m/z; 156 [M+H] + ...

(2) ホスホノ酢酸トリエチル7.96gをテトラヒドロフラン50mLに溶解し、氷冷下、60%油性水素化ナトリウム1.45gを少しずつ加える。同冷却下20分間攪拌後、上記(1)で得られる1ーイソプロピルピペリジンー4ーカルバルデヒド5.03gのテトラヒドロフラン25mL溶液を加える。反応液を同冷却下3時間攪拌した後、ジエチルエーテルで希釈し、水を注ぎ酢酸エチルで抽出する。有機層を水および飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:nーヘキサン/酢酸エチル=9/1)にて精製し、3ー(1ーイソプロピルピペリジンー4ーイル)アクリル酸エチル6.87gを得る

MS (APCI) m/z : 226 [M+H] + ...

(3) 上記 (2) で得られる 3-(1-4)プロピルピペリジンー 4-4ル)アクリル酸エチル 1.01 gをエタノール 20 m L に溶解し、 2 規定水酸化ナトリウム水溶液 4.5 m L を加え、室温にて 24 時間攪拌する。反応液に 2 規定塩酸 9 m L を加え、減圧下濃縮後、得られる残渣を凍結乾燥し、 3-(1-4)プロピルピペリジンー 4-4ル)アクリル酸・塩酸塩 1.43 g を得る。

MS (APCI) m/z; 198 [M+H] + ...

[0336]

参考例109

アルゴン雰囲気下、p-アミノ安息香酸エチル25.2g、オルト蟻酸トリエチル80g、トリフルオロ酢酸0.2mLの混合液を3時間加熱還流し、室温に放冷後減圧濃縮し、さらにエタノールで共沸する。残渣をエタノール400mLに懸濁し、氷冷下水素化ホウ素ナトリウム23gを加え、3時間加熱還流する。反応液を室温に放冷後、酢酸エチル、水を加えて1日間室温で撹拌し、有機層を分離して無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムフラッシュクロマトグラフィー(バイオタージ社製Flash75M、ヘキサン/酢酸エチル=4:1)で精製することにより、4-(メチルアミノ)安息香酸エチル(12.7g、収率46%)を淡黄色アモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 180 [M+H] + ...

[0337]

参考例110

トランスー4ー(アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸8.35gをジオキサン100mLに懸濁し、水50mLおよび1規定水酸化ナトリウム水溶液50mLを加えた後、氷冷下、二炭酸ジーtertーブチル12.7gを滴下する。反応液を室温に戻し4時間攪拌後、反応液を減圧下濃縮する。得られる残渣を酢酸エチルにて希釈し、クエン酸水溶液を加えpHを約3~4とした後、酢酸エチルで抽出する。有機層を水および飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣をn-ヘキサンに懸濁し、濾取後、乾燥し、トランスー4ー(tertーブトキシカルボニルアミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸(13.30g、収率97%)を結晶として得る。

 $MS (ESI) m/z : 256 [M-H]^{-}$

[0338]

参考例111

(1) 参考例 8 5 で得られるトランスー 4-(tert-プトキシカルボニルアミノ) シクロヘキサンカルボン酸メチル 3 0.0 gをN, N-ジメチルホルムアミド 1 5 0 m L に溶解し、氷冷下、 <math>60%油性水素化ナトリウム 5.60 gを加える。同冷却下、 0.5時

出証特2004-3014337



(2) 上記(1)で得られるトランスー4ー [N-メチル-N-(tert-プトキシカルボニル) アミノ] シクロヘキサンカルボン酸メチル44.78gをメタノール300m Lに溶解し、2規定水酸化ナトリウム水溶液100mLを加え、室温にて6時間攪拌する。反応液を減圧下濃縮し、残渣に氷冷下、氷水、酢酸エチルおよび10%塩酸を加えた後、酢酸エチルで抽出する。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去する。得られる残渣を少量の酢酸エチルに懸濁した後、n-キサンを注ぎ、結晶を濾取する。n-ヘキサンージイソプロピルエーテルで数回洗浄後、乾燥し、トランスー4ー [N-メチル-N-(tert-プトキシカルボニル) アミノ]シクロヘキサンカルボン酸(39.20g、92%)を結晶として得る。

MS (ESI) m/z : 256 [M-H]

参考例112

(1) 3-メトキシー4-メチル安息香酸1gを参考例69と同様に処理することにより <math>3-メトキシー4-[(ジメチルアミノ)メチル]安息香酸メチル(792mg、収率64%)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 224 [M+H] + ...

(2) 上記(1)で得られる化合物 792mgのエタノール10mLの溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液2.1mLを加え、60℃で2時間攪拌する。室温に冷却した後2規定塩酸水4.3mL加え、溶媒を減圧留去する。残渣にメタノールを加え不溶物をろ去し、溶媒を減圧留去することにより3-メトキシー4ー [(ジメチルアミノ)メチル] 安息香酸・塩酸塩(890mg、収率100%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 210 [M+H] + ...

[0339]

参考例113

3-プロモー4- [(ジメチルアミノ)メチル]安息香酸メチル(参考例 156で得られる化合物) 200 m g のジメチルホルムアミド 2 m L の溶液にメチルホウ酸 132 m g 、 [1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン] 2 塩化パラジウムージクロロメタン錯体 60 m g 、炭酸カリウム 305 m g を順次加え、アルゴン雰囲気下 115 でで 3 時間攪拌する。反応液を酢酸エチル 10 m L で希釈後、飽和重曹水 10 m L を加えて撹拌後、有機層を分離し、遠心濃縮機で溶媒を留去する。得られる粗生成物はシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール= 100:0-90:10)で精製することにより、3-メチルー4- [(ジメチルアミノ)メチル]安息香酸メチル(65 m g 、収率 43%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 208 [M+H] + .

[0340]

参考例114

水酸化セシウム 1 水和物 2 4. 5 gのジメチルホルムアミド 5 0 0 m L の懸濁液に粉末モレキュラーシーブ 4 A 4 4. 5 g、次いで参考例 8 6 (1)で得られる化合物 7. 7 gを加え室温にて 3 0 分 投 けする。塩化ジメチルアミノエチル塩酸塩 1 1 gを加え 2 2 時間 投 けする。不溶物をセライトでろ去し酢酸エチルで洗浄した後ろ液を減圧 濃縮する。得られる粗生成物のクロロホルム 1 0 0 m L 溶液に、氷冷下、二炭酸ジー t e r t ープチル 1 6 gのクロロホルム 1 0 m L 溶液を加え、室温で 1. 5 時間 投 けする。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 1 0 0 m L で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧 留去



[0341]

参考例115

参考例 9 0 で得られる化合物 5 0 0 m g のジクロロメタン 1 0 m L の懸濁液に、氷冷下 ジエチルケトン 3 8 8 μ L、トリエチルアミン 4 7 1 μ L、トリアセトキシ水素化ホウ素 ナトリウム 9 5 6 m g を加え、室温で終夜攪拌する。反応液をクロロホルムで希釈後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて攪拌する。有機層を分離し、濃縮する。得られる粗 生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム/メタノール= 1 0 0 : 0 ~ 9 0 : 1 0) にて精製し、3 - [1 - (3 -ペンチル) ピペリジンー4 -イル] プロピオン酸エチル 1 3 0 m g を得る。

MS (APCI) m/z : 256 [M+H] + ...

[0342]

参考例116~234

対応原料化合物を前記参考例1~115のいずれかと同様に処理することにより、下記 第38表記載の化合物を得る。

[0343]



【表139】

第38表 (その1)

∠R ^b			
	0~		
	R ^{a-N}		
		CO ₂ Et	
参考例番号	Rª	$\mathbb{R}^{\mathfrak{b}}$	物理恒数等
116		NMe ₂	油状物 MS(APCI)361[M+H]+
117.		\Diamond	油状物 MS(APCI)387[M+H]+
118	\Diamond	NEt ₂	油状物 MS(APCI)389[M+H]+
119	Ме	NMe ₂	油状物 MS(APCI)279[M+H]+
120	Ме	NO.	油状物 MS(APCI)305[M+H]+
1 2 1	Ме	NEt ₂	油状物 MS(APCI)307[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0344]



【表140】

第38表(その2)

O Rb Ra-N			
	<u> </u>	CO ₂ Et	
参考例番号	R²	$\mathbb{R}^{\mathtt{b}}$	物理恒数等
1 2 2	\bigcirc	Q	油状物 MS(APCI)373[M+H]+
1 2 3	Ме	NMe _z	油状物 MS(APCI)265[M+H]+
124	Ме	\Diamond	油状物 MS(APCI)291[M+H]+
1 2 5		NMe ₂	油状物 MS(APCI)347[M+H]+
1 2 6		NEt ₂	油状物 MS(APCI)375[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

[0345]



【表141】

第38表(その3)

O Pp					
	R ^{a. N}				
		CO ₂ t-Bu			
参考例番号	Rª	$\mathbb{R}^{\mathfrak{b}}$	物理恒数等		
1 2 7	Me ₂ N	~3	油状物 MS(APCI)373[M+H]+		
1 2 8		OMe	油状物 MS(APCI)363[M+H]+		
1 2 9		n-Bu	油状物 MS(APCI)375[M+H]+		
130	Cn	cPr	油状物 MS(APCI)359[M+H]+		
1 3 1	Et ₂ N	OMe	油状物 MS(APCI)365[M+H]+		
1 3 2	Et ₂ N	Ме	油状物 MS(APCI)335[M+H]+		
1 3 3	CN	3	油状物 MS(APCI)385[M+H]+		
1 3 4	Me ₂ N	Ме	油状物 MS(APCI)321[M+H]+		
1 3 5	Me ₂ N	n-Bu	油状物 MS(APCI)363[M+H]+		
1 3 6	Me ₂ N	cPr	油状物 MS(APCI)347[M+H]+		
1 3 7	Me ₂ N	OMe	油状物 MS(APCI)351[M+H]+		
1 3 8	Et ₂ N	n-Bu	油状物 MS(APCI)377[M+H]+		
1 3 9	Et ₂ N	cPr	油状物 MS(APCI)361[M+H]+		
140	Et ₂ N	8	油状物 MS(APCI)387[M+H]+		

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、

c P r:シクロプロピル基、n-Bu:n-ブチル基

t-Bu:tert-ブチル基

[0346]



【表142】

第38表(その4)

	R ^c CO ₂ Me				
参考例番号	-R°	物理恒数等			
1 4 1	Me N-Me	油状物 MS(APCI)248[M+H]+			
1 4 2	Ñ-COH	油状物 MS(APCI)250[M+H]+			
1 4 3	N-OMe	油状物 MS(APCI)264[M+H]+			
1 4 4	OH	油状物 MS(APCI)250[M+H]+			
145	NMe	油状物 MS(APCI)249[M+H]+			
1 4 6	Me Me _N Me Me	油状物 MS(APCI)249[M+H]+			

Me:メチル基

[0347]



【表143】

第38表(その5)

	R ^c CO₂Me	
参考例番号	– R °	物理恒数等
147	/Me /N./Me	アモルファス固体 MS(APCI)236[M+H]+
1 4 8	,N ⁻	アモルファス固体 MS(APCI)234[M+H]+
1 4 9	$\langle \hat{N} \rangle$	アモルファス固体 MS(APCI)248[M+H]+
150	Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)236[M+H]+

Me:メチル基

[0348]



【表144】

第38表 (その6)

7,5002((5,50)			
CO ₂ Me			
参考例番号	-R°	物理恒数等	
151	∕—NMe₂	アモルファス固体 MS(APCI)208[M+H]+	
152	Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)222[M+H]+	
153	Me Me	アモルファス固体 MS(APCI)236[M+H]+	
154		アモルファス固体 MS(APCI)234[M+H]+	
155	/-N ○	アモルファス固体 MS(APCI)248[M+H]+	

Me:メチル基

[0349]



第38表 (その7)

Br CO₂Me			
参考例番号	-R ^d	物理恒数等	
156	Me /N. Me	アモルファス固体 MS(APCI)272/274[M+H]+	
157	Me N Me	アモルファス固体 MS(APCI)300/302[M+H]+	
158	N.	アモルファス固体 MS(APCI)298/300[M+H]+	

Me:メチル基

[0350]



【表146】

第38表(その8)

R ^e N R ^f				
参考例番号	-Re	-R ^f	物理恒数等	
159	- Me	Me 0 0	油状物 MS(APCI)200[M+H]+	
160	-Ме	0 0 Me	油状物 MS(APCI)186[M+H]+	
161	Me Me	0 Me	油状物 MS(APCI)241[M+H]+	
162	\Diamond	Me 0 0	油状物 MS(APCI)254[M+H]+	
163	\Diamond	0 0 Me	油状物 MS(APCI)240[M+H]+	
164	\Diamond	Me 0 0	油状物 MS(APCI)226[M+H]+	

Me:メチル基

[0351]



第38表 (その9)

R ^g N				
参考例番号	-R g	-R h	物理恒数等	
165	Me Me	Me O	油状物 MS(APCI)228[M+H]+	
166	Me Me	Me	油状物 MS(APCI)200[M+H]+	
167	Me Me	0 Me	油状物 MS(APCI)228[M+H]+	
168	7	0 Me	油状物 MS(APCI)226 [M+H]+	

Me:メチル基

[0352]



【表148】

第38表 (その10)

		R ^k X-R ^m		
参考例番号	-R k	-R ^m	X	物理恒数等
169	N Me N Me	Me 0 0	c	油状物 MS(APCI)257[M+H]+
170	N Me	0 O Me	C	油状物 MS(APCI)243[M+H]+
171	N Me	0 Me	С	油状物 MS(APCI)229[M+H]+
172	N Me	Me O O	N	油状物 MS(APCI)244[M+H]+
173	0 ^{Me}	Me 0 0	С	油状物 MS(APCI)244[M+H]+
174	O_We	0 Me	С	油状物 MS(APCI)230[M+H]+
175	O_We	O O Me	N	油状物 MS(APCI)231[M+H]+

Me:メチル基

[0353]



【表149】

第38表 (その11)

R ^k X-m				
参考例番号	-R k	-R ^m	X	物理恒数等
176	0 ^{Me}	0 0 Me	С	油状物 MS(APCI)216[M+H]+
177	−n-Bu	Me 0 0	С	油状物 MS(APC1)242[M+H]+
178	-n-Bu	0 Me	С	油状物 MS(APCI)228[M+H]+
179	-n-Bu	0 Me	N	油状物 MS(APCI)229[M+H]+
180	-n-Pr	Me 0 0	С	油状物 MS(APCI)228[M+H]+

Me:メチル基、n-Pr:n-プロピル基、n-Bu:n-ブチル基 【0354】



【表150】

第38表 (その12)

R ^k X R ^m					
参考例番号	-R ^k	-R ^m	X	物理恒数等	
181	-n-Pr	O	С	油状物 MS(APCI)214[M+H]+	
182	-Et	Me 0 0	С	油状物 MS(APCI)214[M+H]+	
183	Me Me	Me 0 0	N	油状物 MS(APCI)243[M+H]+	
184	\Diamond	Me 0 0	N	油状物 MS(APCI)241[M+H]+	
185	-i-Pr	Me 0 0	N	油状物 MS(APCI)215[M+H]+	

Et:エチル基、i-Pr:イソプロピル基、n-Pr:n-プロピル基、

n-Bu:n-ブチル基

[0355]



【表151】

第38表 (その13)

7002(0010)			
R ⁿ .			
参考例番号	-R n	-R ^p	物理恒数等
186	N Me N Me	······································	油状物 MS(APCI)229[M+H]+
187	N Me Me	O Me	油状物 MS(APCI)229[M+H]+
188	0 Me	O Me	油状物 MS(APCI)216[M+H]+
189	0 ^{Me}	O Me	油状物 MS(APCI)216 [M+H]+
190	n-Bu	O Me	油状物 MS(APCI)214[M+H]+

Me:メチル基、n-Bu:n-ブチル基 【0356】



【表152】

第38表 (その14)

CO ₂ Me			
参考例番号	R q	物理恒数等	
191	MeN NMe ₂	アモルファス固体 MS(APCI)265[M+H]+	
192	HN NMe ₂	油状物 MS(APCI)265[M+H]+	
193	HN NNN	油状物 MS(APCI)288[M+H]+	

Me:メチル基

【0357】 【表153】

第38表(その15)

第00数(10)			
Me N Rs CO ₂ Me			
参考例番号	− R ['] s	物理恒数等	
194		油状物 MS(APCI)321[M+H]+	
195		油状物 MS(APCI)308[M+H]+	

Me:メチル基



【0358】 【表154】

第38表 (その16)

Me ₂ N → R ^t CO ₂ Et		
参考例番号	−R ^t	物理恒数等
196	$\overline{}$	油状物 MS(APCI)311[M+H]+
197	Me	油状物 MS(APCI)311[M+H]+

Me:メチル基、Et:エチル基

【0359】 【表155】

第38表 (その17)

Me ₂ N R ^u CO ₂ Et			
参考例番号 - R " 物理恒数等			
198	S N Me	油状物 MS(APCI)316[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基

[0360]



【表156】

第38表 (その18)

O R ^V			
	`CO ₂ Et	;	
参考例番号	R v	物理恒数等	
199	MeN	油状物 MS(APCI)325[M+H]+	
200	MeN NMe ₂	油状物 MS(APCI)286[M+H]+	
201	NMe	油状物 MS(APCI)288[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基

[0361]



【表157】

第38表 (その19)

P'RN CH ₃			
参考例番号	-nrr'	物理恒数等	
202	H	アモルファス固体 MS(ESI)242[M-H]-	
203	$-N$ $-CO_2H$	アモルファス固体 MS(ESI)228[M-H]-	
204	−N CO₂H	アモルファス固体 MS(ESI)242[M-H]-	
2 0 5	-N———CO₂H	アモルファス固体 MS(APCI)256[M-H]-	

[0362]



【表158】

第38表 (その20)

<u> </u>		<u> </u>	
H ₃ C-O CO ₂ H			
参考例番号	-NRR'	物理恒数等	
206	−N CH₃	アモルファス固体 MS(APCI)224[M+H]+	
207	−N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)238[M+H]+	
208		アモルファス固体 MS(APCI)236[M+H]+	
209	-N	アモルファス固体 MS(APCI)250[M+H]+	
210	H ₃ C —CH ₃ —N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)238[M+H]+	

[0363]



【表159】

第38表 (その21)

NRR' X CO ₂ H			
参考例番号	-NRR'	X	物理恒数等
211	CH ₃ —N CH ₃	S	アモルファス固体 MS(APCI)186[M+H]+
212	−N CH₃	S	アモルファス固体 MS(APCI)214[M+H]+
2 1 3	-x	S	アモルファス固体 MS(APCI)212[M+H]+
2 1 4	CH₃ —Ń CH₃	0	アモルファス固体 MS(APCI)170[M+H]+
2 1 5	−N −CH₃	0	アモルファス固体 MS(APCI)198[M+H]+
2 1 6		0	アモルファス固体 MS(APCI)196[M+H]+

[0364]



第38表(その22)

NRR' H ₃ C CO ₂ CH ₃			
参考例番号	-NRR'	物理恒数等	
2 1 7	−N −CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)236[M+H]+	
2 1 8	-N	アモルファス固体 MS(APCI)234[M+H]+	

[0365]



【表161】

第38表(その23)

PW_N_CO ₂ CH ₂ CH ₃			
参考例番号	Rw	n	物理恒数等
2 1 9	O ÇH ₃	0	油状物 MS(APCI)243[M+H]+
2 2 0	O N,CH₃ CH₃	0	油状物 MS(APCI)257[M+H]+
2 2 1	O CH ₃	0	油状物 MS(APCI)285[M+H]+
222	O CH ₃ N CH ₃	1	油状物 MS(APCI)257[M+H]+
2 2 3	CH ₃ N CH ₃	1	油状物 MS(APCI)285[M+H]+
2 2 4	Î.N	1	油状物 MS(APCI)283[M+H]+
2 2 5	O N, CH ₃ CH ₃	1	油状物 MS(APCI)271[M+H]+
2 2 6	N CH ₃	1	油状物 MS(APCI)299[M+H]+

[0366]



第38表 (その24)

PX_NCO ₂ CH ₂ CH ₃			
参考例番号	R*	n	物理恒数等
227	O CH ₃	2	油状物 MS(APCI)271[M+H]+
2 2 8	O CH ₃ CH ₃	2	油状物 MS(APCI)299[M+H]+
2 2 9	Î.N	2	油状物 MS(APCI)297[M+H]+
230		2	油状物 MS(APCI)311[M+H]+

[0367]



【表163】

第38表(その25)

NH ""CO ₂ CH ₃		
参考例番号	- R ^y	物理恒数等
2 3 1	O CH ₃ N _{CH₃}	アモルファス固体 MS(APCI)257[M+H]+
2 3 2	O CH ₃ N CH ₃	アモルファス固体 MS(APCI)285[M+H]+
2 3 3		アモルファス固体 MS(APCI)283[M+H]+
2 3 4	O N CH ₃ CH ₃	油状物 MS(APCI)271[M+H]+

【0368】 参考例235

MS (APCI) m/z; 202 [M+H] + .

(2)前記(1)で得られる化合物337mg、4-ヒドロキシ安息香酸メチル280mg、トリフェニルホスフィン650mgのテトラヒドロフラン3.0mL溶液に、氷冷下、アゾジカルボン酸ジイソプロピル510mgを滴下後、室温で1晩撹拌する。反応液から溶媒を減圧留去し、得られる粗生成物をNH-シリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=3:2)で精製することにより、4-[[1-(tert-ブトキシカルボニルアミノメチル)シクロプロピル]メトキシ]安息香酸メチル(515mg、収率92%)を無色結晶として得る。



MS (APCI) m/z; 353 [M+H] + ...

[0369]

参考例 2 3 6

4ーフルオロ安息香酸 t e r t - プチル300 m g、2 - (ジメチルアミノ) エタンチオール塩酸塩420 m g、炭酸カリウム620 m g のジメチルスルホキシド3.0 m L 懸濁液を、80 \mathbb{C} で4時間撹拌する。反応液を水で希釈し、酢酸エチルで抽出後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物に4規定塩酸ージオキサン1.5 m L を加え室温で1晩撹拌する。反応液をエーテルで希釈し、析出晶を濾取することにより、4 - [2 - (ジメチルアミノ) エチルチオ] 安息香酸(<math>380 m g、収率99%)を無色結晶として得る。MS(APCI)m/z; $226[M+H]^+$ 。

[0370]

参考例237

4 ーシクロへキサノンカルボン酸エチル2 4 gのメタノール2 0 0 m L 溶液に、 − 7 8 ℃下で水素化ホウ素ナトリウム 2. 6 7 gを加え、同温で1時間撹拌する。水を加えてメタノールを減圧留去後、酢酸エチルで抽出する。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物(4 ーヒドロキシシクロプロパンカルボン酸エチル) 2 0 gの塩化メチレン 2 0 0 m L 溶液に、水冷下、ジイソプロピルエチルアミン 5 0 m L、クロロメチルメチルエーテル 1 6 m L を滴下し、室温で 1 晩撹拌する。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物を、シリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 1 5 : 1) で精製することにより、トランスー4ー(メトキシメトキシ)シクロヘキサンカルボン酸エチル(1 2 . 3 g、収率 4 0 %)を無色油状物として得る。 MS(APCI)m/z;2 3 4 [M+NH4] + 。

[0371]

参考例 2 3 8

トランスーシクロへキサンー 1, 4ージカルボン酸モノメチル(参考例 8 5 (2) で得られる化合物) 1 4. 3 gをテトラヒドロフラン 7 8 m L に溶解し、アルゴン雰囲気下、-50 $\mathbb C$ で 1. 0 $\mathbb M$ ボラン・テトラヒドロフラン錯体テトラヒドロフラン溶液 1 0 $\mathbb M$ $\mathbb M$ を 1 時間かけて滴下し、-10 $\mathbb M$ こまで昇温後、さらに 1 時間撹拌する。氷冷下、反応液に水 1 6 $\mathbb M$ $\mathbb M$ と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 1 6 $\mathbb M$ \mathbb

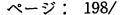
MS (APCI) m/z ; 173 [M+H] + ...

[0372]

参考例 2 3 9

(1)トランスー4ー(アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸メチル塩酸塩 5.86 gとトリエチルアミン12 mLのクロロホルム100 mL溶液に、氷冷下塩化アセチル2.69 gを滴下し、室温で2時間撹拌する。反応液を水にあけ、クロロホルムで2回抽出し、合わせた抽出液を10%塩酸、飽和食塩水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥して減圧濃縮する。得られる組生成物をシリカゲルカラムフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製することにより、トランスー4ー(アセチルアミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸メチル(5.92 g、収率98%)をアモルファス固体として得る。MS(APCI)m/z;214 [M+H] *。

(2)上記(1)で得られる化合物 4.32 gのジメチルホルムアミド 50 m L 溶液に氷冷下、60%油性水素化ナトリウム 1.0 g、ヨウ化メチル 5.91 gとメタノール 5 滴を順次加え、室温で 8 時間撹拌し、さらに 60%油性水素化ナトリウム 430 m g、ヨウ化メチル 1.5 m L、メタノール 2 滴を加えて 2 時間撹拌する。反応液を水に注ぎ、酢酸





エチルで3回抽出した後、水で2回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥して減圧濃縮する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1:2~酢酸エチル)で精製することにより、トランスー4ー(N-メチル-N-アセチルアミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸メチル(3.04g、収率66%)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 228 [M+H] + 0

(3)上記(2)で得られる化合物3.03gをメタノール/テトラヒドロフラン混合溶媒中、2規定水酸化ナトリウム14mLで加水分解する。反応液から溶媒を減圧留去した後、残渣を希塩酸で中和し、クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。該粗生成物500mgを5規定塩酸5mL中で2日間加熱還流後、反応液を減圧濃縮する。得られる残渣に1規定水酸化ナトリウム水溶液6mLとジオキサン4mLとの混合溶媒並びに二炭酸ジーtertーブチル1.0gを加え、室温で12時間撹拌する。反応液を水で希釈し、エーテルで洗浄後、水層を10%クエン酸水溶液で中和し、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、トランスー4ー[NーメチルーNー(tertーブトキシカルボニル)アミノメチル]シクロヘキサンカルボン酸(608mg、収率90%)を油状物として得る。

 $MS (ESI) m/z; 270 [M-H]^-$

[0373]

参考例 2 4 0

MS (APCI) m/z; 272 [M+H] + ...

[0374]

参考例 2 4 1

(1) 4-(ベンジルアミノ) 安息香酸エチル6.0 gの塩化メチレン60 m L 溶液に氷冷下、塩化クロロブチリル3.95 m L、N, N - ジイソプロピルエチルアミン6.14 m L を順次滴下し、12時間撹拌する。反応液をクロロホルムで希釈後、10%塩酸を加えて有機層を分離する。該有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られる粗精製物をシリカゲルフラッシュクロマトグラフィー(バイオタージ社F1ash75S、ヘキサン/酢酸エチル=4:1)で精製することにより、4-[N-ベンジル-N-(4-クロロブチリル)アミノ] 安息香酸エチル(8.27g、収率100%)を油状物として得る。MS(APCI) m/z;360/362 [M+H] $^+$ 。

(2) 上記(1)で得られる化合物 1. 0 g、ジエチルアミン 2 8 7 μ L、ヨウ化ナトリウム 4 1 7 m g のジメチルスルホキシド 2. 5 m L 溶液を、アルゴン雰囲気下で 1 0 0 $\mathbb C$ 、1日間撹拌する。反応液を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで 2 回抽出し、減圧濃縮する。得られる粗生成物を N H シリカゲルフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 4 : 1)で精製することにより、 4 ー [N ーベンジルーN ー [4 ー (ジエチルアミノ) プチリル] アミノ] 安息香酸エチル(2 8 0 m g、収率 2 5 %)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 397 [M+H] + ...

[0375]

参考例 2 4 2

水冷、アルゴン雰囲気下、3,4ージヒドロキシ安息香酸エチル500mg、N,Nージメチルエタノールアミン565 μ L、トリフェニルホスフィン1.51gの塩化メチレン20mL混合液にアゾジカルボン酸ジイソプロピル1.37mLを滴下する。反応液を室温まで昇温し、1日間撹拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、水で洗浄した後、塩基



性化合物を酢酸エチル層から10%塩酸で水層に抽出する。水層を炭酸水素ナトリウムで中和し、クロロホルム/メタノール/テトラヒドロフラン=4:1:1混合溶媒で2回抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。得られる粗生成物をNHシリカゲルフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1:1~クロロホルム/メタノール=19:1)で精製することにより、4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] -3-ヒドロキシ安息香酸エチル(240mg、収率35%)を油状物として得る。MS(APCI)m/z; 254[M+H] +。

[0376]

参考例 2 4 3

4-アミノ安息香酸エチル10g、4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド9.0gの塩化メチレン200mL混合液に、氷冷下、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム18.9g、酢酸3.47mLを順次加え、室温で2日間撹拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて中和後、クロロホルムで2回抽出し、減圧濃縮する。得られる粗生成物をヘキサン/酢酸エチル中粉砕することにより、<math>4-[4-(ジメチルアミノ)ベンジルアミノ]安息香酸エチル(11.6g、収率64%)を粉末固体として得る。MS(APCI)<math>m/z;299 [M+H] +。

[0377].

参考例 2 4 4

- (1) 4- (プロモメチル) ベンズアルデヒド15.9g、 (1-エトキシカルボニルエチリデン) トリフェニルホスホラン29gのクロロホルム290mL混合液を12時間加熱還流し、室温に放冷後濃縮してシリカゲルクロマトグラフィー (クロロホルム) で精製することにより、3-[4- (ブロモメチル) フェニル] -2-メチルアクリル酸エチル (18mg、収率79%) を油状物として得る。
- (2) ピロリジン 0.89g、炭酸カリウム 1.38gの水 10m L 溶液に、上記(1)で得られる化合物 2.83gのテトラヒドロフラン 5m L 溶液を滴下し、室温で一晩撹拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、水洗後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮する。得られる粗生成物をエーテルに溶解して不溶物を濾去後、シュウ酸 0.9g を加え、生じた沈殿を濾取して 2- メチル-3- [4- [(1- ピロリジニル)メチル] フェニル] アクリル酸エチルへミシュウ酸塩(2.67g、収率 84%)を固体として得る。
- (3)上記(2)で得られた化合物 2.2 gを酢酸エチル/10%炭酸カリウム水溶液で処理した後、酢酸エチル層を減圧濃縮する。残渣をメタノール10mLに溶解し、水酸化カリウム 1.3 gを加えて50℃で5時間撹拌する。室温に放冷後、エタノール5mLを加え、析出晶を濾取することにより2-メチル-3-[4-[(1-ピロリジニル)メチル]フェニル]アクリル酸カリウム(1.65g、収率83%)を固体として得る。M.p.;268℃(分解)。

[0378]

参考例 2 4 5

(1) 4- (プロモメチル) 安息香酸メチル 500 m g をテトラヒドロフラン 5 m L に溶解し、シクロペンチルアミン 929 m g を加えて、室温で 3 時間撹拌する。クロロホルム 5 m L で希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 5 m L を加えて撹拌し、有機層を分離する。再度、クロロホルムで抽出し、分離した有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-0+サン/酢酸エチル=9:1-5:5) で精製し、4-(シクロペンチルアミノメチル) 安息香酸メチル (469 m g, 収率 92%) を無色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 234 (M+H) + 0

(2) 上記(1) で得られる化合物 480 mg を参考例 89 (2) と同様に処理することにより、4-[(N-シクロペンチル-N-メチルアミノ) メチル] 安息香酸メチル (420 mg, 収率 <math>83%) を無色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 248 (M+H) + .

[0379]



参考例 2 4 6

- (1)対応化合物を参考例107(1)と同様に処理することにより、4- [[3-(ジ メチルアミノ)-2,2-ジメチルプロピル] アミノ] 安息香酸tert-ブチルを得る
- (2)上記(1)で得られる化合物 500 mg を、参考例 89 (2) と同様に処理することにより 4-[N-[3-(ジメチルアミノ)-2,2-ジメチルプロピル]-N-エチルアミノ] 安息香酸 <math>tertertion tertertion tertertion to the second of the second of

MS (APCI) m/z; 335 (M+H) + $_{\circ}$

[0380]

参考例247

(1)トランスー4ーアミノシクロヘキサンカルボン酸メチル(参考例86(1)で得られる化合物)1.00gを参考例89(2)と同様に処理し、次いで、得られる生成物を参考例81(1)と同様に処理することにより、トランスー4ー [N-(tert-ブトキシカルボニル)-N-エチルアミノ]シクロヘキサンカルボン酸メチル(258.4mg,収率14%)を無色油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 303 (M+NH₄) + $_{\circ}$

[0381]

参考例 2 4 8

- (1) マロノニトリル 28.2gのメタノール 30m L 溶液にアセトイン 25gのメタノール 30m L 懸濁液を加え、氷冷下(内温 10 \mathbb{C}) ジエチルアミン 11m L を滴下した後、室温で 3 時間撹拌する。反応液を 300m L の氷冷水に注ぎ、析出晶をろ取することにより、 2- アミノー 4 , 5- ジメチルー 3- フロニトリル(28.91g , 75%)を無色結晶として得る。
- (2)上記(1)で得られる化合物13.6gを塩化メチレン200mLに溶解し、ピペリジン18.9gを加えた後、氷冷下、クロロオキソ酢酸エチル16.3gの塩化メチレン200mL溶液を滴下し、該混合物を0℃で1時間30分撹拌する。反応液をクロロホルム100mLで希釈後、水300mLを加えて撹拌し、有機層を分離する。再度、クロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=9:1)で精製することにより、 [(3-シアノー4,5-ジメチルフラン-2-イル)アミノ]オキソ酢酸エチル(17g,収率72%)を無色粉末として得る。アルゴン雰囲気下、蟻酸30mLと無水酢酸30mLを混合し、60℃で2時間撹拌する。該混合液に上記で得られた [(3-シアノー4,5-ジメチルフラン-2-イル)アミノ]オキソ酢酸エチル7.07gを加え、14時間還流撹拌する。反応液を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=9:1~クロロホルム/メタノール=19:1)で精製することにより、5,6-ジメチルー4ーオキソー3,4-ジヒドロフロ [2,3-d]ピリミジン-2-カルボン酸エチル(4.30g,収率61%)を無色粉末として得る。

M. p. $180 \sim 182 \%$

(3)上記(2)で得られる化合物 2. 36geN, N-ジメチルホルムアミド60mL に溶解し、ジメチルアミノエチルクロリド・塩酸塩 2. 16gek 酸カリウム 4. 14gek を加え、60 で 14 時間撹拌する。反応液をクロロホルム 50mL で希釈後、水 70mL と加えて撹拌し、有機層を分離する。再度、クロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル/メタノール=6:2:1)で精製する。得られる生成物を実施例 5(2) と同様に処理することにより、4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ] -5,6-ジメチルフロ[2,3-d] ピリミジン-2-カルボン酸エチル・フマル酸塩(<math>780mg,収率 18%)を無色粉末として得る。M.p. $173\sim174$ ℃。



(4) 上記(3) で得られる化合物 1. 44gをエタノール 20mLに溶解し、2規定水酸化ナトリウム水溶液 2.34mLを加え、室温で 2時間撹拌する。反応液を濃縮し、得られる残渣にジエチルエーテルを加え、析出晶をろ取する。得られた結晶を逆相カラムクロマトグラフィー(HP-20, 水/メタノール= $1:0\sim1:1$)にて精製することにより、4-[2-(ジメチルアミノ) エトキシ]-5,6-ジメチルフロ[2,3-d]ピリミジン-2ーカルボン酸(<math>970mg、収率 74%)を無色粉末として得る。M. p. $179\sim180$ \mathbb{C} 。

[0382]

参考例 2 4 9

(1) 5-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-4H-ピラノン1gをN,N-ジメチルホルムアミド20mLに溶解し、炭酸カリウム1.95gとプロモ酢酸 <math>tert-ブチル1.37gを加え、室温で16時間撹拌する。反応液をテトラヒドロフラン10mLで希釈後、水と飽和食塩水を加えて撹拌し、有機層を分離する。再度、テトラヒドロフランで抽出し、有機層を再度飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過し濃縮する。得られる残渣をジエチルエーテルで洗浄し、ろ取することにより、[6-(ヒドロキシメチル)-4-オキソ-4H-ピラン-3-イル]オキシ]酢酸 <math>tert-ブチル(1.49g、収率88%)を無色粉末として得る。

MS (ESI) m/z; 257 (M+H) +

M. p. $9.0 \sim 9.2 \, \text{C}_{\odot}$

- (2)上記(1)で得られる化合物 50 g を塩化メチレン 600 m L に溶解し、デスマーチン過ヨウ素酸 [1, 1, 1-トリス(アセチルオキシ)-1, 1-ジヒドロ-1, 2-ベンズヨードキソール-3(1 H)-オン] 91.04 g を加え、室温で 5 日間撹拌する。反応液をセライトでろ過し、酢酸エチルで抽出する。抽出液をろ過後、ろ液を濃縮する。得られる残渣をジエチルエーテルで洗浄し、ろ取することにより、 [(6-ホルミル-4-オキソ-4 H-ピラン-3-イル)オキシ] 酢酸 t e r t -ブチル(1 7.1 g, 収率 3 4.5%)を褐色粉末として得る。
- (3)上記(2)で得られる化合物 2.0 gを実施例 6 と同様に処理することにより、[4-オキソー6-[(1-ピロリジニル)メチル] 4 H ピラン-3-イル]オキシ]酢酸 t e r t プチル (1.06g, 収率 44%)を黄色粉末として得る。MS(ESI)m/z;310(M+H)+

M. p. $93 \sim 94 \%$

(4) 上記(3)で得られる化合物 $700 \, \mathrm{mg}$ を塩化メチレン $5 \, \mathrm{mL}$ に溶解し、 $0 \, \mathrm{Cor}$ リフルオロ酢酸 $2.5 \, \mathrm{mL}$ を加え、室温で $24 \, \mathrm{時間撹拌}$ する。反応液を濃縮し、酢酸エチルと水を加えて撹拌し、水層を分離する。再度、酢酸エチルで洗浄し、水層を凍結乾燥することにより、 $\begin{bmatrix} 4-オキソー6-\begin{bmatrix} (1- \mathrm{LU}) \, \mathrm{U} \, \mathrm{U}$

MS (ESI) m/z; 254 (M+H) + ...

[0383]

参考例 2 5 0

(1)参考例 249 (2) で得られる化合物 12gをトルエンに溶解し、(1-メトキシカルボニルメチリデン)トリフェニルホスホラン 17.36gを加え、60℃で 3 時間撹拌する。反応液を濃縮し、得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1:1)で精製することにより、 [2-[(1E)-2-(メトキシカルボニル)ビニル]-4-オキソー4H-ピラン-3-イル]オキシ酢酸 <math>tertaures

M. p. 115~116℃。

(2)上記(1)で得られる化合物 8.83gをテトラヒドロフラン100mLに溶解し、水100mL及び2規定水酸化ナトリウム水溶液20.1mLを加え、室温で4時間撹拌する。0℃にて、反応液に塩酸23mLを徐々に加えた後、濃縮する。得られる粗生成



物1.0gをN, Nージメチルホルムアミド7mLに溶解し、Nーメチルモルホリン3mL及びポリリン酸3.9mLを加え、室温で4日間撹拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液と飽和食塩水を加え撹拌し、有機層を分離する。再度、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄する。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、ろ液を濃縮する。得られる粗生成物をシリカゲルフラッシュクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=19:1)で精製することにより、[2-[(1E)-2-[(4-メチルピペラジン-1-イル)カルボニル]ビニル]-4-オキソー4H-ピラン-3-イル]オキシ酢酸tertーブチル(450mg、収率35%)を黄色結晶として得る。

MS (ESI) m/z; 379 (M+H) +

M. p. $124 \sim 125$ °C.

(3)上記(2)で得られる化合物 390 mgを塩化メチレン 5 mLに溶解し、0℃にてトリフルオロ酢酸 2 mLを加え、室温で 5 時間撹拌する。反応液を濃縮し、水を加え、凍結乾燥することにより、 [2-[(1E)-2-[(4-メチルピペラジン-1-イル)カルボニル]ビニル]-4-オキソー4 H-ピラン-3-イル]オキシ酢酸(330 mg、収率 73%)を無色粉末として得る。

MS (ESI) m/z; 323 (M+H) + 0

[0384]

参考例 2 5 1

- (1) 4-7 ルオロー3- メチル安息香酸 t e r t ブチル 4 g r を参考例 1 (1) と同様に処理することにより、4-[[2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ]-3-メチル安息香酸 t e r t ブチル (1. 3 g、収率 2 4%) を油状物として得る。
- MS (APCI) m/z; 279 [M+H] +
- (2)上記(1)で得られる化合物1.3gのジオキサン5mLの溶液に4規定塩酸-ジオキサン溶液5mL、5規定塩酸3mLを加え、60℃にて10分間攪拌する。反応液を室温に冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣を水に溶解して凍結乾燥することにより、4-[2-(ジメチルアミノ)エチル]アミノ]-3-メチル安息香酸・2塩酸塩(1.35g、収率98%)をアモルファス固体として得る。

MS (APCI) m/z; 223 [M+H] +

[0385]

参考例 2 5 2

- (1) 4, 4, 4-トリフルオロアセト酢酸エチル23.1g、尿素7.54g、オルトギ酸エチル18.6gの混合物をアルゴン雰囲気下、130℃にて1.5時間攪拌する。反応液にキシレン100mLを加え、140℃で17時間攪拌する。反応液から溶媒を減圧留去し、残渣をメタノールで希釈し、活性炭粉末処理後、溶媒を減圧留去し、ジイソプロピルエーテルにて結晶化することにより、2-ヒドロキシー4-トリフルオロメチルー5-ピリミジンカルボン酸エチル(20.3g、収率69%)を得る。
- $MS (ESI) m/z : 235 [M-H]^{-}$
- (2)上記(1)で得られる化合物 5.0 gのオキシ塩化リン30 m Lの溶液を2時間加熱還流する。反応液を濃縮後、氷水中に注ぎ、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=5:1)で精製することにより、2-クロロー4ートリフルオロメチルー5-ピリミジンカルボン酸エチル(4.3 g、収率80%)を油状物として得る。
- $MS (GC-EI) m/z : 254 [M^+]$.
- (3)上記(2)で得られる化合物500mgのテトラヒドロフラン3mLの溶液にアルゴン雰囲気下N,N,N'ートリメチルエチレンジアミン421mgのテトラヒドロフラン2mL溶液を加え、室温で1時間攪拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/





メタノール= $100:0\sim50:1$)で精製することにより、2-[N-メチルーN-[2-(ジメチルアミノ)エチル]アミノ]-4ートリフルオロメチルー<math>5-ピリミジンカルボン酸エチル(540mg、収率77%)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 321[M+H]⁺.

【0386】 参考例253

 $MS (APCI) m/z; 242[M+H]^{+}$

[0387]

参考例 2 5 4

- (1) 4-(3-ヒドロキシ-1-プロピニル) 安息香酸メチル2 gのメタノール3 2 m Lの溶液にLindlar触媒2 3 8 m g を加え、水素雰囲気下室温で1 8 時間攪拌する。 Lindlar触媒90 m g を加え、1時間攪拌後不溶物をセライトろ過し、ろ液を減圧濃縮する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=100:0~50:50)で精製することにより、4-(3-ヒドロキシ-1-プロペニル) 安息香酸メチル(1.5 g、収率75%)をアモルファス固体として得る。 MS(APCI) m/z;175[M+H-H₂O]⁺。
- (2)上記(1)で得られる化合物 200 mgのテトラヒドロフラン 4 mLの溶液に氷冷下、トリエチルアミン 218 μ L、塩化メタンスルホニル 105 μ Lを加え、30分間攪拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、10%クエン酸水溶液を加え、酢酸エチルで抽出する。水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物(4 (3 メチルスルホニルオキシ- 1 プロペニル)安息香酸メチル)のジメチルホルムアミド 2 mL溶液に、2 Mジメチルアミンーテトラヒドロフラン溶液 2 mLを加え、室温で 2 日間攪拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にて洗浄後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=100:0~90:10)で精製することにより、4 [3 (ジメチルアミノ) 1 プロペニル]安息香酸メチル(198 mg、収率87%)を油状物として得る。

 $MS (APCI) m/z ; 2 2 0 [M+H]^{+}$.

[0388]

参考例 2 5 5

4-(3-h)シルオキシプロピル)安息香酸メチル500mgのジメチルホルムアミド3mLの溶液に2Mジメチルアミンーテトラヒドロフラン溶液2.2mLを加え、50℃で15時間攪拌する。反応液を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄後、溶媒を減圧留去する。得られる粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=100:0~90:10)で精製することにより、4-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]安息香酸メチル(357mg、収率100%)を油状物として得る。

 $MS (APCI) m/z; 2 2 2 [M+H]^{+}$

[0389]

参考例256



4-(3-ビドロキシ-1-プロピニル)安息香酸メチルを参考例 2 5 4 (2) と同様に処理することにより 4-[3-(1-ピロリジニル)-1-プロピニル] 安息香酸メチル (4 6 3 m g、収率 9 1 %)を油状物として得る。

MS (APCI) m/z; 2 4 4 $[M+H]^+$.

[0390]

参考例 2 5 7

4-フルオロ安息香酸 t e r t - ブチルを参考例 2 5 1 と同様に処理することにより 4 - [2-(ジメチルアミノ) エチル] アミノ安息香酸・2 塩酸塩をアモルファス固体として得る。

参考例 2 5 8 ~ 3 0 3

対応化合物を前記参考例記載のいずれかと同様に、もしくはこれらを適宜組合わせた方法で処理することにより、下記第39表記載の化合物を得る。

[0391]



【表164】

第39表 (その1)

R'			
参考例番号	R'	R	物理恒数等
258*	◯N	Н	アモルファス固体 MS(APCI) 1 9 8 [M+H]+
259	MeN_N	Ме	油状物 MS(APCI)255[M+H]+
260	Me Me	Ме	油状物 MS(APCI)228[M+H]+
2 6 1	○N ⁻	Ме	油状物 MS(APCI)226[M+H]+
262	Et ₂ N	Ме	油状物 MS(APCI)228[M+H]+
263	MeO N Me	Ме	油状物 MS(APCI)244[M+H]+
264	Boc. N	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)326[M+H]+
265	Boc N Me	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)300[M+H]+
266	Boc. _N -n-Pr	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)300[M+H]+

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、

Boc:tert-ブトキシカルボニル基

[0392]



【表165】

第39表(その2)

COOR			
参考例番号	R'	R	物理恒数等
267	N /" MeN	Ме	油状物 MS(APCI)269[M+H]+
2 6 8		Ме	油状物 MS(APCI)297[M+H]+
269	Me Me ^{-N} ∕ N-′′′ Me	Ме	油状物 MS(APCI)257[M+H]+
270	N N N Me	Ме	油状物 MS(APCI)291[M+H]+
271	O	Мe	アモルファス固体 MS(APCI)283[M+H]+
272	N _i	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)226[M+H]+
273	O.N."	Ме	油状物 MS(APCI)242[M+H]+
274		Ме	油状物 MS(APCI)240[M+H]+

Me:メチル基

[0393]



【表166】

第39表 (その3)

R'COOR						
参考例番号	参考例番号 R' R 物理恒数等					
275	Et-N Boc	Ме	アモルファス固体 MS(APCI)294[M+H]+			
276	Me ₂ N → N Me Me N Me	t-Bu	アモルファス固体 MS(APCI)349[M+H]+			
277	Me ₂ N Me N N N N N N N N N N N N N N N N N N	t-Bu	アモルファス固体 MS(APCI)375[M+H]+			

*:塩酸塩

Me:メチル基、Et:エチル基、t-Bu:tert-ブチル基、

Boc:tert-ブトキシカルボニル基

[0394]



【表167】

第39表 (その4)

Me R Me N Me V t-Bu			
参考例番号	R	物理恒数等	
278	(E) - _{Me}	アモルファス固体 MS(APCI)375[M+H]+	
279		アモルファス固体 MS(APCI)401[M+H]+	
280	> -/	アモルファス固体 MS(APCI)361[M+H]+	
281	n-Pr	アモルファス固体 MS(APCI)349[M+H]+	
282	i-Bu	アモルファス固体 MS(APCI)363[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基、n-Pr:n-プロピル基、 i-Bu:イソブチル基、t-Bu:tert-ブチル基 【0395】



【表168】

第39表(その5)

R OMe			
参考例番号	R	物理恒数等	
283	HN-CO	褐色油状物 MS(APCI)367[M+NH4]+	
284	Me HN Boc	褐色油状物 MS(APCI)369[M+NH4]+	
285	(Z) - N- Et	アモルファス固体 MS(APCI)248[M+H]+	
286	(Z) - N/	アモルファス固体 MS(APCI)246[M+H]+	
287	Et N	アモルファス固体 MS(APCI)250[M+H]+	
288		アモルファス固体 MS(APCI)248[M+H]+	
289	Et N Me	アモルファス固体 MS(APCI)208[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基、 Boc:tert-ブトキシカルボニル基

[0396]



【表169】

第39表 (その6)

Br OMe			
参考例番号 R 物理恒数等			
290	Me_2N-	アモルファス固体 MS(APCI)350/352[M+H]+	
291 Et ₂ N- アモルファス固体 MS(APCI)378/380[M+H]			
292	□N-	アモルファス固体 MS(APCI)376/378[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基

【0397】 【表170】

第39表 (その7)

Me N t-Bu			
参考例番号 R 物理恒数等			
293		アモルファス固体 MS(APCI)319[M+H]+	
294 Me アモルファス固体 MS(APCI)279[M+H]+			
295	Εt	アモルファス固体 MS(APCI)293[M+H]+	

Me:メチル基、Et:エチル基

[0398]



【表171】

第39表 (その8)

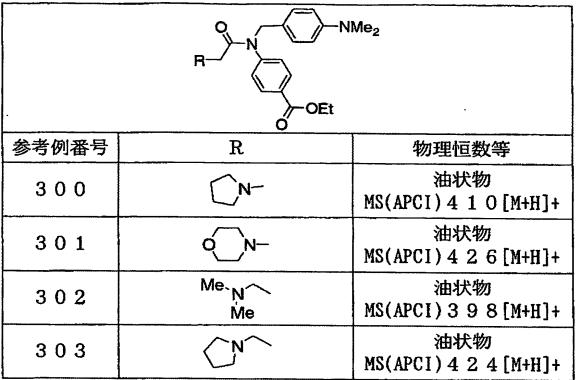
O N OEt					
参考例番号	参考例番号 R R' 物理恒数等				
296	Et ₂ N-	Me	アモルファス固体 MS(APCI)293[M+H]+		
297 Me. Ne アモルファス固体 MS(APCI)369[M+H]+					
298					
299	$\langle \rangle$		油状物 MS(APCI)409[M+H]+		

Me:メチル基、Et:エチル基

[0399]



第39表(その9)



Me:メチル基、Et:エチル基



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 優れたSKチャネル遮断作用を有し、医薬として有用な新規な新規ピラゾロ ピリミジン化合物およびその製法を提供する。

【解決手段】 一般式[I]:

【化1】

$$R^{1}$$
-(O) \overline{q} -Y-Z-N N-N N [I]

(式中、R¹は、

- (A) 置換されたアリール基、
- (B) 置換されていてもよい含窒素脂肪族複素単環式基、
- (C) 置換されていてもよいアミノ基、
- (D) 置換されたシクロ低級アルキル基または
- (E) 置換されたヘテロアリール基、

R²は、

- (a) 置換されていてもよいアリール基又は
- (b) 置換されていてもよいヘテロアリール基、

Yは単結合手、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基、

Zは-CO-又は-CH2-で示される基、

Qは低級アルキレン基、

aは0又は1を表す)

で示される化合物又はその薬理的に許容し得る塩。

【選択図】 なし



認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-385399

受付番号 50301889267

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成15年11月17日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年11月14日

特願2003-385399

出願人履歴情報

識別番号

[000002956]

1. 変更年月日

1990年 9月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目2番10号

氏 名 田辺製薬株式会社